

جلد سوم شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳ ISSN: 2322-2352

این نشریه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ طبق بخشنامهی شمارهی ۳/۲۳۳۲۰۰ کمیسیون نشریات علمی کشور موفق به دریافت درجهی علمی – پژوهشی گردیده است.

> **صاحب امتیاز:** انجمن سرامیک ایران

مدیر مسئول: دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان، دانشگاه علم و صنعت ایران

سردبیر: دکتر حسین سرپولکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

هيئت تحريريه:

دکتر محمد علی بهرهور، پژوهشگاه مواد و انرژی دکتر علی بیتاللهی، دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر جعفر جوادپور، دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر فرهاد گلستانیفرد، دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر فرهاد گلستانیفرد، دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر بیژن افتخاری، دانشگاه علم و صنعت ایران دکتر مهران صولتی، دانشگاه امیر کبیر دکتر مهران صولتی، دانشگاه امیر کبیر دکتر محمد علی فقیهی ثانی، دانشگاه صنعتی شریف دکتر محمد علی فقیهی ثانی، دانشگاه صنعتی شریف

نشانی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکدهی مهندسی مواد و متالورژی، دفتر انجمن سرامیک ایران صندوق پستی: تهران، ۱۱۱– ۱۶۸۴۵ تلفن: ۷۷۸۹۹۳۹۹ دورنگار: ۷۷۸۹۹۳۹۹ پست الکترونیکی: jcse@ICerS.org نشانی سایت اینترنتی: www.ijcse.ir طراحی، گرافیک، صفحهآرایی: تمامطرح ۷۷۲۰۹۲۲۸

بهار ۱۳۹۳

گروه مشاوران:

- 🖌 دکتر علیرضا آقایی– پژوهشگاه مواد و انرژی
- < دکتر سعید باغشاهی- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
 - 🖌 دکتر سیروس جوادپور دانشگاه شیراز
 - 🖌 دکتر محمد رضوانی– دانشگاه تبریز
 - 🖌 دکتر عبدالرضا سیم چی- دانشگاه صنعتی شریف
 - 🖌 دکتر تورج عبادزاده- پژوهشگاه مواد و انرژی
 - < دکتر ابوالقاسم عطایی- دانشگاه تهران

- < دکتر پروین علیزاده- دانشگاه تربیت مدرس
- < دکتر ابراهیم قاسمی- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 - 🖌 مهندس حسین قصاعی- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - 🖌 دکتر رحیم نقیزاده- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - 🖌 دکتر محمد علی هادیان– دانشگاه تهران
- 🖌 دکتر عباس یوسفی– موسسه تحقیقاتی پر طاووس مشهد

داوران این شماره:

- 🖌 دکتر محمدرضا ابوطالبی- دانشگاه علم و صنعت ایران < دکتر علیرضا آقایی- پژوهشگاه مواد و انرژی 🖌 دکتر مسعود اعرابی- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 - 🖌 دکتر بیژن افتخاری یکتا– دانشگاه علم و صنعت ایران
 - 🖌 دکتر محمدعلی بهرهور پژوهشگاه مواد و انرژی
 - 🖌 دکتر محمد رضوانی– دانشگاه تبریز
 - < دکتر رضا ریاحیفر پژوهشگاه مواد و انرژی
 - 🖌 دکتر حسین سرپولکی- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - 🖌 دکتر امیر غفاری– دانشگاه ملایر

- 🖌 دکتر ارغوان کاظمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران
 - 🖌 دکتر فرهاد گلستانی فرد- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - < دکتر مسعود محبی– دانشگاه بینالمللی امام خمینی
 - 🖌 دکتر علیرضا میرحبیبی– دانشگاه علم و صنعت ایران
- 🖌 دکتر سید محمد میرکاظمی دانشگاه علم و صنعت ایران
- 🖌 مهندس نسیم نایب پاشایی- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - 🖌 دکتر رحیم نقیزاده- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - 🖌 دکتر امیرعباس نوربخش– دانشگاه آزاد نجف آباد
- 🖌 مهندس حسین وفایینژاد- دانشگاه علم و صنعت ایران

فهرست مقالات

رسی سازوکار تشکیل اسپینل محلول جامد Fe(Mg)O.Al ₂ O ₃ سنتز شده به روش هم رسوبی	۱
ی بقائی، ساسان اطرج، سعید باغشاهی، محمّد مسعود محبی	
رسی وابستگی دمایی گرانروی (ویسکوزیته) و هدایت الکتریکی یک مینای ویژه مس	۱۵
یرضا سبلانی، علیرضا میرحبیبی، حسین قصاعی	
رسی تطبیقی وریستور نسل جدید بر پایه اکسید قلع با وریستور بر پایه اکسید روی در کاربرد تاژ پایین	۲۵
مد علی بهرهور، محمد مالکی شهر کی، سید محمد صادق میرغفوریان	
رسی عوامل موثر بر ریز ساختار و خواص کامپوزیت NiO-SDC ریخته گری ژلی شـده جهـت م اربرد در آند پیل سوختی اکسید جامد	٣٣
هرزاد اویسی، زهرا خاکپور، محمد علی فقیهی ثانی، محمود کاظم زاد آسیابی	
رسی ساخت و خواص کامپوزیتهای PZT-PVDF به روش ریخته گری نواری	43
سا کاوه، محمد مسعود محبی، مریم کاری، سعید باغشاهی	
رسی رفتار الکتروشیمیایی کربن اکتیو و کامپوزیتهای کربن اکتیو/ اکسید نیکل بـه عنـوان 🔹	۵۵
کترود در ابرخازنها -	
جس باقری، علیرضا آقایی، محمد یگانه قطبی، احسان مرزبان راد	
.ل سازی فر آیند خشک شدن مخلوط اشباع خاک رس و انقباض قطعه در طی فر آیند	۶۵
یل خلیلی، سید یوسف احمدی بروغنی، محسن باقریان	
دول واژههای مصوب سرامیک	۸۱

جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳

بررسی سازوکار تشکیل اسپینل محلول جامد Fe(Mg)O.Al2O3 سنتز شده

به روش هم رسوبی

على بقائي'، ساسان اطرج'، سعيد باغشاهي'، محمّد مسعود محبى'

^۱ گروه علم و مهندسی مواد، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، ^۲ گروه مهندسی مواد، دانشگاه شهر کرد

a.baghaei88@yahoo.com

چکیده: در این پژوهش، سازوکار تشکیل محلول جامد Fe(Mg)O.Al₂O₃ توسط روش هم رسوبی بررسی شد. بدین منظور محلولی از مقادیر متناظر آلومینیم کلرید شش آب (AlCl₃.6H₂O)، آهـن (II) کلریـد چهار آب (FeCl₂.4H₂O) و منیزیم کلرید (MgCl₂) با نسبت مولی ۲:۱۱= *Al^{2:+}Fe^{2+:}Al³ در آب مقطر با دمای ^O^{2,} تهیه و سپس با افزودن محلول (NaOH) به محلول اولیه تا رسیدن به ۵/۱۰ – ۵/۹ ~ PH یک رسوب ژل مانند ایجاد شد. رسوب حاصل در دمای I^O² به مدت ۲۴ ساعت خشک و به وسیله طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) شناسایی و رفتار حرارتی آن توسط آنالیز حرارتی هم زمان (STA) مطالعه شد. برای تفسیر رفتار حرارتی، نمونه هایی در دماهای مختلف در اتمسفر هـوا کردا به مدت ۲۴ ساعت خشک و نه وسیله طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) شناسایی و رفتار حرارتی آن میکروسکوپ الکترونی روبشی (STA) مطالعه شد. برای تفسیر رفتار حرارتی، نمونه هایی در دماهای مختلف در اتمسفر هـوا میکروسکوپ الکترونی روبشی (STA) مطالعه شد. برای تفسیر رفتار حرارتی، نمونه هایی در دماهای مختلف در اتمسفر هـوا میکروسکوپ الکترونی روبشی (STA) مطالعه شد. برای تفسیر رفتار درارتی، نمونه هایی در دماهای مختلف در اتمسفر هـوا میکروسکوپ الکترونی روبشی (STA) مطالعه شد. برای تفسیر رفتار درارتی، نمونه هایی در دماهای مختلف در انمسفر هـوا میکروسکوپ الکترونی روبشی (STA) مطالعه شد. نتایج نشان دادند که در دمایی حدود C³ ۲۰۰ اسپینل آلومینات منیزیم از و میکروسکوپ الکترونی روبشی (STA) ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که در دمایی حدود C³ ۲۰۰ اسپینل آلومینات منیزیم از و STA اسپینل مورفولوژی محلول جامد کرد و محلول جامدی بر پایه هرسینیت ((Ke,MgO) می مو و بستگی دارد و بـهنظـر مـیرسـ این مورفولوژی محلول جامد ایجاد شده به اسپینلی که به صورت درجا تشکیل می شـود بـستگی دارد و بـهنظـر مـیرسـ محلول های جامد با ساختار ستونی از تبدیل ذرات اسپینل شکل گرفته از واکنش OBM و SIG-A-9 و محلولهای جامد با اشکال تخته ای و هشت وجهی در اثر واکنش OBM با فاز کوراندوم ۵/۵۵ههاز واکنش موافوند.

۱– مقدمه

هرسینیت یک اکسید مرکب اسپینل نرمال است که فرمول ساختاری FeAl₂O₄ دارد و به سیستم بلوری ایزومتریک طبقه هگزاکتاهدرال متعلق است. در این سیستم، یک هشتم از مکانهای چهار وجهی توسط کاتیونهای Fe²⁺ و نیمی از مکانهای هشت وجهی توسط کاتیونهای Al³⁺ اشغال شده است. گاهی اوقات، بسته به فرآیند سنتز، کاتیونهای Fe²⁺ میتوانند مکانهای هشت وجهی را نیز اشغال کنند [۱،۲].

در چند سال اخیر تاثیر هرسینیت بـه عنـوان جـایگزین بـدون کـروم بـرای آجرهـای منیزیـا – کـروم [۳]، پیونـد سـرامیکی در دیرگدازهای منیزیا – کلسیم زیرکونات [۴]، رنگدانهی سرامیکی [۵]، کاتالیزور [۶]، تقویت کننده در نـانو کامپوزیـتهـای زمینـه آلومینایی [۷] و پوششهای کامپوزیتی نانو ساختار محافظ مواد فلزی در مقابل سایش و خوردگی [۸] بررسی شده است. به دلیل شرایط خاص تشکیل آن به ندرت در طبیعت وجود دارد و با توجه به مشکلات خاص، عوامل موثر بر سنتز آن کمتـر مـورد مطالعه قرار گرفته است. در سالهای اخیر و با توجه به خطرات ناشی از استفاده تر کیبات حاوی اکسید کروم به سبب شکل گیری ترکیب محلول در آب و سرطان زای ⁴⁶C، استفاده از هرسینیت به عنوان جایگزینی مناسب برای دیرگذازهای منیزیا- کروم صورد استفاده به عنوان پوشش کورههای دوار سیمان مورد توجه قرار گرفته است [۱]. تاکنون روشهایی برای سنتز این ماده به کار گرفته شده که از جمله آن می توان به سنتز هرسینیت از طریق فعال سازی آلومینیم فلزی بههمراه مگنتیت در آسیاب سیارهای فعال و عملیات حرارتی آن تحت اتمسفر آرگون در دمای ۲۰۰۷[۹]، سنتز هرسینیت بهوسیله حرارت دادن کمپلکسهای استیل استون آهن و آلومینیم در کوره الکتریکی تحت اتمسفر نیتروژن در دمای ۲۰۰۷[۹]، سنتز هرسینیت بهوسیله حرارت دادن کمپلکسهای استیل استون آهن و اسپینل غنی از آلومینا در دمای ۲۰۰۷[۹] و سنتز هرسینیت بوسط روش تفجوشی واکنشی با استفاده از مواد اولیه آلومینای صنعتی، پوستهی نوردی (FeO + Fe₂O و کنتر هرسینیت توسط روش تفجوشی واکنشی با استفاده از مواد اولیه برای فهمیدن سازوکار تشکیل هرسینیت، سازوکارهای تشکیل دیگر اکسیدهای از نوع اسپینل باید مطالعه شوند. در این راستاه تلاشهای زیادی در جهت بررسی سازوکار تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم انجو شده است. تقریش باید مطالعه شوند. در این راستاه مکل گیری اسپینل آلومینات میزیم از اکسیدهای تشکیل دیگر اکسیدهای از نوع اسپینل باید مطالعه شوند. در این راستاه محال محمدی بستگی دارد [۱]. بر اساس سازوکار واگنر^۲، نفوذ یونها در درون ساختار برای واکنش ایر یا ست که به ساختار را از نظر الکتریکی حفظ کند. بنابراین، برای نفوذ هر جفت از یون های ⁴آلم به سمت منیزیا، سه یون ⁴M باید ب محال محمدی بستگی دارد [۱]. بر اساس سازوکار واگنر^۲، نفوذ یونها در درون ساختار برای واکنش اسپینل باید خشی بودن محال محردی بستگی دارد (۱]. بر اساس سازوکار واگنر^۲، نفوذ یونهای درون ساختار برای واکنش ساین باید بر ایر ایر در به و سختار را از نظر الکتریکی حفظ کند. بنابراین، برای نفوذ هر جفت از یونهای ⁴آلم به سمت منیزیا، سه یون ⁴[M باید ب

فن⁷ و همکارانش [۱۳] به تازگی مقاله جالبی در خصوص تولید نانو لولههای اسپینل آلومینات روی بر پایه اثر کرکنـدال^۳ منتـشر کردند. آنها از یک سیم نانو متری ZnO پوشش داده شده با لایهی یکنواخت Al₂O₃ استفاده کردند و پس از عملیات حرارتی، نانو لوله ZnAl₂O₄ توسط نفوذ ⁺²Zn به لایه آلومینای خارجی شکل گرفت. اگرچه آلومینات روی مثال استفاده شـده در آن کـار بود، اما آنها تأیید کردند که این واکنش معمول در تولید انواع دیگر اسپینل نظیر آلومینـات منیـزیم MgAl₂O₄ است [۲۲]. بـر پایه همین اطلاعات ساکو⁴ و همکارانش آزمایشاتی را برای اثبات این فرضیه طراحی کردند و در نهایت نتیجه گرفتنـد بـه علـت نفوذ سریعتر یونهای ⁺²gM و احتمال شکل گیری اسپینل با نسبت ضخامت بالا، اثر کرکندال به عنوان عاملی تعیین کننـده در تشکیل اسپینل نقش ایفا میکند [۱۲]. بنابراین، این طور به نظر میرسد که سازوکار تشکیل هرسینیت هم بتواند به عنوان یکی از انواع اسپینل بر پایه اثر کرکندال درنظر گرفته شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با بررسی مراحل مختلف سنتز اسـپینل

۲- فعالیتهای تجربی

محلولی با نسبت استوکیومتری Hg²⁺:Fe²⁺:Al³⁺ = ۱:1:۲ از حل کردن مقادیر متناظر آلومینیم کلرید شش آبه (AlCl₃.6H₂O)

¹ Wagner

⁴ Sako

² Fan

³ Kirkendall

با درجه خلوص ۱۹۹/ (مرک آلمان)، آهن (II) کلرید چهار آبه (FeCl₂.4H₂O) با درجه خلوص ۱۹۹ (مرک آلمان) و منیزیم کلرید (MgCl₂) با درجه خلوص ۱۹۸ (مرک آلمان)) در آب مقطر با دمای ۵°۶۰ تهیه شد. سپس محلول ۲ نرمال سدیم هیدروکسید با درجه خلوص ۱۹۹ (مرک آلمان) تا رسیدن به ۱۰/۵– ۹/۵ ~ Hq به محلول اضافه شد که این امر باعث به وجود آمدن رسوب ژل مانندی شد. رسوب حاصل در دمای ۵°۱۰ به مدت ۲۴ ساعت خشک شد. برای شناسایی فازهای آمورف از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) با استفاده از دستگاه جاسکو (JASCO) مدل (STA) مدل (STA) در محدوده (¹ می نالیز حرارتی هم زمان پلیمر (STA) با استفاده از دستگاه جاسکو (Polymer Laborot) مدل (STA) با به کارگیری دستگاه آنالیز حرارتی هم زمان پلیمر (STA) با معناده از نودر خشک شده در دماهای (PL-STA 1640) این در محدوده سرعت گرمایش ۲۰۵۰۲، ۲۰۰۰ مطالعه شد. پس از آن، نمونههایی از پودر خشک شده در دماهای ۲۵۰۳ کاری (Pl-STA 1640) در سرعت (STA) با استفاده از در این رفتار حرارتی نمونه با استفاده از آنالیز حرارتی هم زمان (STA) با به کارگیری سرعت گرمایش ۲۰۱۰ محالعه شد. پس از آن، نمونههایی از پودر خشک شده در دماهای ۲۵۰۳ کاری (STA) با به کارگیری (CAT)، ۲۰۰۰۲، مطالعه شد. پس از آن، نمونههایی از پودر خشک شده در دماهای ۲۵۰۳ کاری (PL-STA 1640) در انتیزو ایکس سرعت گرمایش ۱۲۰۰۴، و ۲۰ مدا به مدت ۱ ساعت کلسینه شدند و ترکیب فازی آنها توسط آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس (Stat) مدل (Stat) ساخت آلمان با کاتد هدف C) (با طول موج (۲۵۴۰۶ ۴ مولی در دستگاه پراش پرتو ایکس (Stat) مدل (Stat) مدن (TESCAN) مدل (Stat) تولی (Stat) مان را با مانی در درماهای کارو موج (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مدن (Stat) مدن (Stat) مدن (Stat) مدل (Stat) مدن (Stat) مدل (Stat) مدل (Stat) مدل (Stat) مدلی (Stat) مدن (Stat) مولی را مولی (Stat) مدل (Stat) مدل (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مدن (Stat) مدل (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مولی (Stat) مرد (Stat) مولی (Stat)

۳- نتایج و **بح**ث

FTIR بررسی نتایج آنالیز-۳-

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) در شکل ۱ نشان داده شده است که حضور Mg(OH₂, Mg(OH)₃ و Ga-FeOOH آمورف را در این نمونه پس از خشک شدن تأیید کرد. باند موجود در حوالی ¹⁻ ۳۳ ۳۳ با ارتعاشات شبکه Fe–OH در بسامدهای پایین مطابق است [۱۴]. باند موجود در ¹⁻ ۳۳ ۳۳ به طرز حرکت انتقالی Fe–OH نسبت داده شد اما با توجه به در بسامدهای پایین مطابق است [۱۴]. باند موجود در ¹⁻ ۳۳ ۳۳ به طرز حرکت انتقالی Fe–OH نسبت داده شد اما با توجه به اینکه ارتعاشات خمشی گروههای Mg–OH در محدوده ¹⁻ ۳۳ ۳۰ ۴۰ جه رخ می دهد بنابراین باند موجود در ¹⁻ ۳۳ ۳۳ به طرز حرکات انتقالی Al–OH و ارتعاشات خمشی Mg–OH در محدوده ¹⁻ ۳۳ ۴۰ جه رخ می دهد بنابراین باند موجود در ¹⁻ ۳۳ ۳۳ به طرز مرکات انتقالی OH–OH و ارتعاشات خمشی Mg–OH در محدوده ¹⁻ ۲۰ ۴۰ ۲۰ مع می در ۱۴، ۱۵ ما ۱۶، ۱۶، ۱۶، ۱۶، ۱۶، ۱۰ موجود در ¹⁻ ۳۳ ۲۸ به علت ارتعاشات خمشی Hg–OH و ارتعاشات خمشی Hg–OH نسبت داده شد [۱۴، ۱۵ ما ۱۶، ۱۶]. باند موجود در ¹⁻ ۳۳ ۲۸ به علت ارتعاشات خمشی Hg–OH و ارتعاشات خمشی Hg–OH نسبت داده شد [۱۴، ۱۵ ما ۱۶]. باند موجود در ¹⁻ ۲۰ ۲۸ می در مرکات انتقالی Ho–OH و ارتعاشات خمشی Hg–OH نسبت داده شد [۱۴، ۱۵ ما مار]. باند موجود در ¹⁻ ۲۰ ۲۸ مرد مراز ارتعاشات خمشی ای در قریری است (۲۵]. باند موجود در ¹⁻ ۲۰ ۲۰۹ مربوط به ارتعاشات خمشی در گروههای هیدروکسیل است و همچنین باند موجود در ¹⁻ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ مربوط به ارتعاشات خمشی در گروههای مرکزشان در نزدیکی¹⁻ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ به حالت کششی O–Fe نسبت داده شد [۱۶]. باندهای مادون قرمزی که مرکزشان در نزدیکی¹⁻ ۲۰ ۱۶۰ ۲۰ ۲۰ ۳۰ است به علت ارتعاشات کششی و خمشی گروههای هیدروکسیل (OH)

واکنشهای پیشنهادی ذیل (۱ تا ۶) سازوکار تشکیل هیدروکسیدهای موجود در ترکیب را با توجه به نتایج آنالیز FTIR توجیه میکنند.

$$Mg(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

$$Al(OH)_3 + 3HCl + 6H_2O \longrightarrow AlCl_3.6H_2O + 3H_2O$$
(Y



شکل ۱- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR).

۲-۲- بررسی نتایج آنالیز حرارتی همزمان

شکل ۲ رفتار حرارتی (DTA/TG) رسوب خشک شده را با ترکیب ۱:۱:۲ = Mg²⁺:Fe²⁺:Al³⁺ = ۱:۱:۲ حاوی هیدروکسید آلومینیم، اکسی هیدروکسید آهن و هیدروکسید منیزیم آمورف نشان میدهد. منحنی DTA سه پیک گرماگیر را در °۲۶۸°، °۵۲۶ و ۵۰۲۸ نشان میدهد. پیک گرماگیری که مرکز آن در °۲۶۸° است به همراه شانهی آن در °۳۷۶ مربوط به آب زدایی هیدروکسیدهای آمورف آلومینیم و اکسی هیدروکسید آهن (واکنشهای ۷، ۸ و ۹) است. پیک گرماگیر دیگر که در دمای °۳۵° قرار دارد مربوط به آب زدایی حرارتی هیدروکسید منیزیم (واکنش ۱۰) و خروج آب ساختاری است [۸].

$$\gamma$$
-AlO(OH) + H₂O \longrightarrow Al(OH)₃ (Y

$$\gamma$$
-Al₂O₃ + H₂O \longrightarrow 2 γ -AlO(OH) (A

$$Fe_2O_3 + H_2O \longrightarrow 2\alpha$$
-FeOOH (9)

 $MgO + H_2O \longrightarrow Mg(OH)_2$ (1.



شکل ۲- منحنی DTA/TG رسوب خشک شده بین دمای اتاق و C°۱۴۰۰.

آب زدایی حرارتی هیدروکسیدهای آمورف از تبدیل آنها به اکسیدهای آهن، آلومینیم و منیزیم بدون آب پیروی میکند. از آنجایی که NaCl در فرآیند هم رسوبی طبق واکنش ۴ تولید شد، باید یک پیک تیز گرماگیر ناشی از ذوب نمک مشاهده شود اما بر خلاف آن یک پیک ملایم در C[°]۸۰۲ مشاهده میشود. علت این پدیده وجود پیک گرمازای تشکیل فاز اسپینل آلومینات منیزیم از واکنش (۱۱) بین MgO و A۰۲[°]۵ مشاهده می مثود. علت [۱۹]. در حقیقت همزمانی این دو پدیده باعث عدم آشکار شدن آنها به صورت مشهود در آنالیز حرارتی ترکیب شده است. کاهش وزن سه مرحلهای در منحنی TG مشهود است و تا انتهای گرمایش نمونه در دمای C[°]۸۰۰ کاهش وزن ادامه دارد که آن را میتوان مربوط به تغییر ظرفیت آهن (۱۱) به آهن (۱۱) و از دست دادن اکسیژن و پیرو آن کاهش وزن نمونه دانست [۲۰]. پس از حرارت دادن نمونه از دمای اتاق تا C[°]۸۰۰، کاهش وزن کلی حدود ۲٬۳۷ است. این میزان از کاهش وزن مطابق با خروج بخار آب از راه واکنش تجزیه بر اساس واکنشهای ۲۰، کاهش و زن کلی حدود ۲٬۳۷ است. این میزان از کاهش وزن مطابق با خروج بخار آب از راه واکنش تجزیه بر اساس واکنشهای ۲۰، کاهش و وزن کلی حدود ۲٬۳۷ است. این میزان از کاهش وزن مطابق با خروج بخار آب از راه واکنش تجزیه بر اساس واکنشهای ۲۰، ک

$$MgAl_2O_4 \longrightarrow MgO + \gamma - Al_2O_3$$
 (1)

در مرحله اول از کاهش وزن در منحنی TG کاهش وزن تدریجی در حدود ۲٬۳۰ از دمای اتاق تا حدود C ۴۳۰ مشخص می شود که به علت تجزیه گیبسیت و تبدیل آن به بوهمایت و تجزیه و تبدیل آن به ΔI₂O₃-γ[۱۱]، تجزیه و تبدیل گوئتایت بـه اکـسید آهن آمورف [۲۱] و هیدروکسید منیزیم آمورف به و اکسید منیزیم آمورف است [۲۲]. مرحله دوم کاهش وزن در محدوده دمای C ۲۰۰۰ – ۴۳۰ در جایی که کاهش وزنی در حـدود ۲٬۸ بـه علـت وجـود آب اضـافی اکسیدهای آلومینیم، آهن و منیزیم آمورف و همچنین خروج NaCl باقیمانده در بالاتر از دمای ذوب آن رخ داده است. مرحله سوم کاهش وزن در محدوده دمای C ۲۰۰۰ – ۱۲۰۰ اتفاق افتاده که در این مرحله کـاهش وزنی در حـدود ۲٬۸ بـه علـت و مرحله سوم کاهش وزن در محدوده دمای C ۴۳۰۰ – ۱۲۰۰۰ اتفاق افتاده که در این مرحله کـاهش وزنی در د گرمازا در ۵۳۴۲ و دیگری پیک گرمازایی که از دمای ۵°۱۲۲۴ آغاز شده و تا پایان آنالیز STA یعنی ۵°۱۴۰۰ امتداد یافته است که به ترتیب مربوط به انتقال اکسید آهن به شکل پایدار بلوری آن و ورود کاتیونهای آهن به ساختار اسپینل و دگرگونی آن به محلول جامدی بر پایه ساختار هرسینیت است.

۳-۳- بررسی نتایج آنالیز فازی

به منظور بررسی فازهای تشکیل شده در دماهای مختلف برای تعیین سازوکار تشکیل فاز Fe(Mg) O.Al₂O₃ در این پژوهش الگوهای XRD نمونههای کلسینه شده در دماهای ۳۵۰، ۲۵۰۰، ۱۲۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت تهیه شد.

شکل ۳ الگوی XRD نمونه کلسینه شده را در دمای C°۳۵ نشان میدهد. این شکل نشان دهنده ساختاری آمورف به همراه وجود ناخالصی NaCl ناشی از فرآیند همرسوبی را در محصور ناخالصی NaCl ناشی از فرآیند همرسوبی را در محصول این فرآیند ثابت میکند. اما، اطلاعات بیشتری راجع به فازهای موجود در ترکیب پس از کلسیناسیون در این دما ارائه نمیدهد.



شکل ۳- نتیجه XRD نمونهی کلسینه شده در $^\circ\mathrm{C}$.

شکل ۴ الگوهای XRD نمونههای کلسینه شده را در دماهای ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد نشان میدهد. نتایج حاکی از حضور فازهای هماتیت (Fe₂O₃) و اسپینل (MgAl₂O₄) است. در حقیقت با توجه بـه بـینظمـی، پهنـای زیـاد و ارتفـاع کـم پیکهای فاز اسپینل در دمای C[°]۰۰۰ بلورینگی این فاز در این دما بسیار کم است و با توجه به اطلاعات بهدست آمـده از آنـالیز STA، این دما را میتوان به عنوان دمای آغاز تشکیل اسپینل در نظر گرفت. اسپینل ایجاد شده در این دما با توجه بـه مطالاعات واجلر^۱ [۲۳]، لی^۲ [۲۹]، ژنگ^۳ [۱۱] و همکارانشان ناشی از واکنش فازهای MgO و MgO-Al₂O γ-Al₂O (واکنش ۱۱) است.

¹ Wajler ² Li ³ Zhang



شکل ۴- نتایج XRD نمونهی کلسینه شده در $^\circ$ ، ۸۰۰ $^\circ$ $^\circ$ ۱۰۰۰ و $^\circ$

با افزایش دما تا C[°] ۱۰۰۰ شدت پیکهای هر دو فاز اسپینل و هماتیت افزایش مییابد که این امر حاکی از افزایش بلورینگی و نظم بلورهای این دو فاز است. این در حالی است که با افزایش دما تا C[°] ۱۲۰۰ فقط شدت پیکهای فاز اسپینل افزایش پیدا میکند و شدت پیکهای فاز هماتیت ثابت است. افزایش شدت پیکهای فاز اسپینل را میتوان به افزایش نظم بلوری و رشد بلورکهای این فاز مربوط دانست. در حقیقت به این علت که در الگوهای پراش پرتو ایکس نشانهای از وجود مواد اولیه واکنش نکرده و همچنین وجود چند ریختهای دیگر آلومینا و به طور خاص فاز کوراندوم β-Al₂O میتوان به اسپینل ایجاد شده از واکنش میان MgO و Al₂O₃ در دمای بالاتر از C[°] ۱۱۰۰ ا

برای درک واکنش گرمازایی که آنالیز STA آغاز آن را در دمایی در حدود C منابن میدهد الگوهای XRD در سه دمای C °۲۰۰۱، C ک ۱۹۰۰ و C °۱۰۵۰ بررسی شد. شکل ۵ الگوهای XRD را از دمای C °۲۰۰۱ تا C °۱۰۰۰ نسان میدهد. فازه ای تشکیل دهنده نمونه در دمای C °۲۰۰۱ به صورت کلی با الگوهای قبلی (C °۲۰۰ – ۸۰۰) متفاوت است. در حقیقت ایـن الگو نشاندهندهی به وجود آمدن دو فاز جدید Naclo (Mg)O.Al و کوراندوم Algo محمو شدن الگوی فاز اسپینل است. در حقیقت ایـن الگ و می تشکیل دهنده نمونه در دمای C °۲۰۰۱ به صورت کلی با الگوهای قبلی (C °۲۰۰ – ۸۰۰) متفاوت است. در حقیقت ایـن الگ و نشاندهندهی به وجود آمدن دو فاز جدید Pe(Mg)O.Algo (Mg) و کوراندوم Algo محمو شدن الگوی فاز اسپینل است. در حقیقت می توان پیک گرمازای موجود در آنالیز STA را به تشکیل محلول جامد Algo (Mg)O.Algo محمو شدن الگوی فاز اسپینل است. در این الگو کاهش معنی دار شدت پیک فاز هماتیت Pe(Mg) (Mg) محلول جامد Pe(Mg)O.Algo محمول ها، نکته ویژه در این الگو کاهش معنی دار شدت پیک فاز هماتیت Pe Pe است. با ورود کاتیونهای آهن به ساختار اسپینل ابتدا ایـن کاتیونها این الگو کاهش معنی دار شدت پیک فاز هماتیت Pe Pe است. با ورود کاتیونهای آهن به ساختار اسپینل ابتدا ایـن کاتیونها این الگو کاهش معنی دار شدت پیک فاز هماتیت Pe Pe و است. با ورود کاتیونهای آهن به ساختار اسپینل ابتدا ایـن کاتیونها در جایگزین کاتیونهای آلومینیم شده و با خارج کردن آنها از شبکه فاز کوراندوم شکل گرفته است چرا که در این شرایط دمایی عزیها فاز پایدار اکسید آلومینیم فاز کوراندوم است. تشکیل فاز کوراندوم را میتوان با توجه به آنتالپی آن توجیه کرد. (۲۰۰۰۰) تنها فاز پایدار اکسید آلومینیم مواز اسپینل و کوراندوم از دمای تشکیل فاز اسپینل (۲۰۰۵) تا دمای کلسیناسیون (۲۰۰۰) در صورت محمور موار آلومینیم مواز ایون را دو ماندوم از دمای تشکیل فاز اسپینل (۲۰۰۵) مرد در این مرد مای کرد. (۲۰۰۰) در در مای کلسیناسیون (۲۰۰۰) می وان با توجه به آنتالپی کارد. (۲۰۰۰) در در از مای تشکیل فاز اسپینل (۲۰۰۵) تا دمای کلسیناسیون (۲۰۰۰) در در از ا

این نتیجه بهدست می آید که مقدار آنتالپی فاز کوراندوم کمتر از فاز اسپینل است و بنابراین با توجه به ایـن اصـل کـه اکـسید بـا

آنتالپی کمتر در شرایط برابر پایدارتر است، تشکیل فاز کوراندوم در اثر انحلال هماتیت در ساختار اسپینل توجیه می شود و این امر کاهش شدت پیکهای فاز هماتیت را نیز توجیه می کند [۲۵]. به این ترتیب مطابق با واکنش پیشنهادی ۱۲ روند تدریجی تحول فاز اسپینل به محلول جامد بر پایه هرسینیت آغاز شده است. در این شرایط به هنگام افزایش دما تا ۲[°]۰۱۴۰ این تحول مطابق با واکنشهای پیشنهادی ۱۳ و ۱۴ تکمیل شده است. با افزایش دما انرژی کافی برای ورود کاتیونهای آهان (III) به مواضع هشت وجهی ساختار شبکه اسپینل تأمین می شود و با رسیدن به دمای ۲[°]۰۱۴۰۰ تغییر ظرفیت کاتیونهای آهان و تبدیل آنها از کاتیونهای آهان (III) به آهان (II) [[°]۰۰] و بنابراین ورود آنها به مواضع چهار وجهی و قرار گرفتن در مواضع ⁺² رخ می دهد. در این هنگام کاتیونهای آلومینیم هم با خروج کاتیونهای آهان (III) از مواضع هشت وجهی به جاهای خالی به وجهی ایجاد شده در ساختار باز می گردند و بنابراین محلول جامدی بر پایه هرسینیت (Fe,Mg)O.Al

$$2Mg(Al_{1-x},Fe_x)_2O_4 + (1-2X)Fe_2O_3 + 2X \alpha - Al_2O_3 \longrightarrow 2MgAl_2O_4 + Fe_2O_3$$
(1)

 $2(Fe_{x_{3}}Mg)(AL,Fe_{(1-x)/2})_{2}O_{4} \longrightarrow 2Mg(Al_{1-x_{3}}Fe_{x_{3}})_{2}O_{4} + (1-2X)Fe_{2}O_{3} + 2X \alpha - Al_{2}O_{3}$ (1)"

$$(Fe,Mg)Al_2O_4 \longrightarrow (Fe_x,Mg)(AL,Fe_{(1-x)/2})_2O_4 \qquad (1)$$

با افزایش بیشتر دما تا C[°]C شدت پیکهای پراش فاز Fe(Mg)O.Al₂O₃ افزایش مییابد که حاکی از افزایش بلـورینگی و رشد بلورکهای این فاز است.





۳-۴- بررسی ریز ساختاری

اکسید آلـومینیم (Al₂O₃) تعـداد متعـددی حالـتهـای چنـد ریخـت دارد، بـه عنـوان مثـال Al₂O₃ -Al₂O₃ -Al₂O₃ و Al₂O₃ -Al₂O₃ و Al₂O₃ -Al₂O₃ او جمله این چند ریختها هستند. ساختار بلوری Al₂O₃ - γ - Al₂O₃ - γ - Al₂O₃ او -Al₂O₃ - γ - Al₂O₃ او -Al₂O₃ او -Al₂O₃ از جمله این چند ریختها هستند. ساختار بلوری Al₂O₃ - γ - Al₂O₃ - γ - Al₂O₃ و Al₂O₃ او -Al₂O₃ او anot i the site and anot the site and the site an



شکل ho_{-} تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از ذرات اسپینل ایجاد شده از MgO و MgO ho_{-} Al₂O₃ (

در شکل ۷ ریزنگار SEM نمونهی کلسینه شده در دمای C[°]۱۴۰۰ نشان داده شده است. با مقایسه شکلهای ۶ و ۷ (الف و ب) و با در نظر گرفتن آنچه گفته شد نشانهی دیگری برای اثبات تشکیل اسپینل از واکنش ۱۱ مطرح می شود. در شکل ۷ به صورت واضحی مشاهده می شود که فاز تشکیل شده ساختاری ستونی شبیه به آنچه در مطالعات ژنگ و همکارانش بررسی شده بود، دارد و با مراجعه به نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس (شکلهای ۴ و ۵) مشخص می شود که در حقیقت اسپینل ایجاد شده پس از تبدیل به Fe(Mg)O.Al₂O₃ نیز مورفولوژی اشاره شده را حفظ می کند.

¹ Pseudomorph



شکل ۷– ریزنگار SEM نمونهی کلسینه شده در دمای $^\circ\mathrm{C}$.

شکل ۸ ریزنگار SEM دیگری را از نمونهی کلسینه شده در دمای C[°]۱۴۰۰ نـشان مـیدهـد. بـا در نظـر گـرفتن ایـن شـکل و شکلهای ۴ و ۵ متوجه میشویم که محلولهای جامد با اشکال تختهای^۱ و هشت وجهی در اثـر واکـنش بـا فـاز کورانـدوم -α Al₂O₃ ایجاد شدهاند [۱۱] که در نتیجه واکنشهای ۱۲ و ۱۳ است.



شکل ۸- ریزنگار SEM نمونهی کلسینه شده در دمای C°۱۴۰۰.

۴– نتیجهگیری

هرسینیت در اتمسفر هوا با استفاده از فرآیند همرسوبی کلریدهای منیزیم، آهن (II) و آلومینیم تشکیل شد. مطالعه سازوکار تشکیل Fe(Mg)O.Al₂O₃ توسط این روش نشان داد، در دمایی در حدود C[°]۸۰۰ اسپینل از واکنش فازهای MgO و γ-Al₂O₃ به صورت درجا تشکیل شد و پس از آن اسپینل ایجاد شده بستری مناسب بارای به وجود آمادن محلول جامادی با پایهی هرسینیت فراهم کرد.

با توجه به نوع چند ریخت آلومینای شرکت کننده در تشکیل اسپینل مورفولوژی محصول نهایی متفاوت شدکه علت آن سازوکار شکل گیری اسپینل بر پایه اثر کرکندال و با نفوذ ⁺²Mg به ساختار آلومینا و تشکیل اسپینل است. اسپینل ایجاد شده پس از تبدیل به Fe(Mg)O.Al₂O₃ مورفولوژی اولیه را حفظ کرد و بنابراین محلولهای جامد با ساختار ستونی از تبدیل ذرات اسپینل شکل گرفته از واکنش MgO و γ-Al₂O₃ و محلولهای جامد با اشکال تخته ای و هشت وجهی در اثر واکنش MgO با فاز کوراندوم α-Al₂O₃ ایجاد شدند.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با شـماره ۷۵۱۳۹۴/۱۳۹۰ تـشکر مینمایند.

مراجع

- J. Chen, L. Yu, J. Sun, Y. Li, W. Xue, "Synthesis of hercynite by reaction sintering" J. Eur. Ceram. Soc. 31: 259-263 (2011).
- [2] D. P. Dutta, G. Sharma, "Synthesis and magnetic behavior of spinel FeAl₂O₄ nanoparticles" Mater. Sci. Eng. B 176: 177-180 (2011).
- [3] G. Buchebner, H. Harmuth, "Magnesia–hercynite bricks: an innovative burnt basic refractory" In: Uni. Int. Tech. Conf. Ref.(UNITECR'99): 201-203 (1999).
- [4] J. E. Contreras, G. A. Castillo, E. A. Rodríguez, T. K. Das, A. M. Guzmán, "Microstructure and properties of hercynite–magnesia–calcium zirconate refractory mixtures" Mater. Charac. 54: 354-359 (2005).
- [5] G. B. Andreozzi, G. Baldi, G. P. Bernardini, F. Di Benedetto, M. Romanelli, "57Fe Mössbauer and electronic spectroscopy study on a new synthetic hercynite-based pigment" J. Eur. Ceram. Soc. 24: 821-824 (2004).
- [6] A. H. de Morais Batista, F. S.O. Ramos, T. P. Braga, C. L. Lima, F. F. de Sousa, E. B.D. Barros,

J. M. Filho, A. S. de Oliveira, J. R. de Sousa, A. Valentini, A. C. Oliveira, "Mesoporous MAl_2O_4 (M= Cu, Ni, Fe or Mg) spinels: Characterisation and application in the catalytic dehydrogenation of ethylbenzene in the presence of CO₂" Appl. Catal. A General 382: 148-157 (2010).

- [7] A. Mukhopadhyay, R. I. Todd, "Relationship between microstructure and abrasive wear resistance of Al₂O₃–FeAl₂O₄ nanocomposites produced via solid-state precipitation" J. Eur. Ceram. Soc. 31: 339-350 (2011).
- [8] D. Yan, Y. Dong, Y. Yang, L. Wang, X. Chen, J. He, J. Zhang, "Microstructure Characterization of the FeAl₂O₄-Based Nanostructured Composite Coating Synthesized by Plasma Spraying Fe₂O₃/Al Powders" J. Therm. Spr. Tech. 20: 1269-1277 (2011).
- [9] P. M. Botta, E. F. Aglietti, J. M. Porto López, "Mechanochemical synthesis of hercynite" Mater. Chem. Phys.: 76 104-109 (2002).
- [۱۰] محمد ولاشجردی، حسن اسلامی داشبلاغ، حسین سرپولکی، حسین قصاعی، حسن لائح، "تأثیر دما و نوع مادهٔ اولیه در سنتز هرسینیت (FeAl₂O₄)" مجموعه مقالات ششمین کنگره سرامیک ایران، کرج (۱۳۸۶).
- [11] Z. Zhang, N. Li, "Effect of polymorphism of Al₂O₃ on the synthesis of magnesium aluminate spinel" Ceram. Int. 31: 583-589 (2005).
- [12] E. Y. Sako, M. A. L. Braulio, E. Zinngrebe, S. R. van der Laan, V. C. Pandolfelli, "Fundamentals and applications on in situ spinel formation mechanisms in Al₂O₃-MgO refractory castables" Ceram. Int. 38: 2243-2251 (2012).
- [13] H. J. Fan, M. Knez, R. Scholz, K. Nielsch, E. Pippel, D. Hesse, M. Zacharias, U. G. Sele, "Monocrystalline spinel nanotube fabrication based on the Kirkendall effect" Nature. Mater. 5: 627-631 (2006).
- [14] J. E. Amonette, D. Rai, "Identification of noncrystalline (Fe,Cr)(OH)₃ by infrered spectroscopy" Clay. Clay. Miner. 38: 129-136 (1990).
- [15] Kloprogge, J. Theo and Frost, R. L. and Hickey, Leisel, "FT-Raman and FT-IR spectroscopic study of the local structure of synthetic Mg/Zn/Al-hydrotalcites" J. Raman. Spectrosc. 35: 967-974 (2004).
- [16] P. A. Schroeder, Infrared spectroscopy in clay science: In CMS workshop lectures, Vol. 11, "Teaching clay science", A. Rule and S. Guggenheim, eds., The Clay Mineral Society, Aurora, CO, 181-206, (2002).

- [17] M. Gotic, S. Music, "Mössbauer, FT-IR and FE SEM investigation of iron oxides precipitated from FeSO₄ solutions" J. Mol. Struct. 834-836: 445–453 (2007).
- [18] V. K. Singh, R. K. Sinha, "Low temperature synthesis of spinel (MgAl₂O₄)" Mater. Lett. 31: 281-285 (1997).
- [19] J. G. Li, T. Ikegami, J. H. Lee, T. Mori, Y. Yajima, "Synthesis of Mg-Al spinel powder via precipitation using ammonium bicarbonate as the precipitant" J. Eur. Ceram. Soc. 21: 139-148 (2001).
- [20] W. S. Treffner, "Behavior of chromite spinel as related to microstructure" J. Am. Ceram. Soc. 44: 583-591 (1961).
- [21] F. S. Yen, W. C. Chen, J. M. Yang, C.T. Hong, "Crystallite Size Variations of Nanosized Fe2O3 Powders during γ- to α-Phase Transformation" Nano Lett. 3: 245-252 (2002).
- [22] L. Kumari, W.Z. Li, C. H. Vannoy, R. M. Leblanc, D. Z. Wang, "Synthesis, characterization and optical properties of Mg(OH)₂ micro-/nanostructure and its conversion to MgO" Ceram. Int. 35: 3355-3364 (2009).
- [23] A. Wajler, H. Tomaszewski, E. Drożdż-Ciésla, H. Węglarz, Z. Kaszkur, "Study of magnesium aluminate spinel formation from carbonate precursors" J. Eur. Ceram. Soc 28: 2495-2500 (2008).
- [24] J. Li, T. Ikegami, J. Lee, T. Mori, Y. Yajima, "Synthesis of Mg-Al spinel powder via precipitation using ammonium bicarbonate as the precipitant" J. Eur. Ceram. Soc. 21: 139-148 (2001).
- [25] M. Binnewies, E. Mike, "Thermochemical data of elements and compounds" 2nd edition, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, (2002).

جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳

بررسی وابستگی دمایی گرانروی (ویسکوزیته) و هدایت الکتریکی یک مینای ویژه مس

علیرضا سبلانی، علیرضا میرحبیبی، حسین قصاعی

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

ar_mirhabibi@iust.ac.ir

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات گرانروی (ویسکوزیته) و هدایت الکتریکی یک مینای بروسیلیکات سربدار ویژه مس نسبت به دما است. با استفاده از نمودار دیلاتومتری دماهای T₈ و T₈ این مینا به ترتیب ۹۲۸۶۶ و ۵۲۳۹ درجه سانتیگراد تعیین شدند. با استفاده از رویت انحنای مینا در میکروسکوپ حرارتی دمای T_{1/2} برای ویسکوزیته Pa.s⁴⁰ درجه استخراج گردید. با استفاده از ۳ دما و ویسکوزیته مربوط به آنها و به کمک معادله VF۲، منحنی وابستگی ویسکوزیته نسبت به دما برای این مینا رسم شد. با توجه به منحنی گرانروی و بررسیهای میکروسکوپی شرایط بهینه پخت و دماهای مشخصه استخراج گردید. برای این مینا هدایت الکتریکی C^{1- ۲۰}۰۰ در دمای ۳۳۵ درجه سانتیگراد حاصل شد. **کلید واژه:** مینای مس، بروسیلیکات سربدار، گرانروی، هدایت الکتریکی.

۱- مقدمه

رفتار ذوب و ویسکوزیته (گرانروی) میناها و پوششهای شیشهای بر روی خواصی چون صافی و همگنی سطح، تبلور، حلالیت اکسیدهای دیرگداز و رنگی، واکنش بین پایه و لعاب و نیز تشکیل فصل مشترک آنها تاثیرگذار است. بنابراین بررسی رفتار ذوب لعابها در هنگام پخت دارای اهمیت زیادی است[۳–۱]. شیشهها و لعابها (میناها) در زیر دمای T_g دارای رفتار آرنیوسی هستند و وابستگی گرانروی آنها به دما با رابطهی ۱ بیان میگردد: را $n = n_o \exp(Q/RT)$ (۱ که در آن Q انرژی اکتیواسیون برای جریان ویسکوز، n گرانروی مذاب و م n ضریبی مستقل از دماست[۴–۲].

اما در دماهای بالاتر از T_g گرانروی حقیقی بیشتر از معادله فوق است، زیرا انرژی اکتیواسیون برای جریان ویسکوز ثابت نیست. معادله وگل – فولچر – تامان (VFT) متغیر دیگری، T_o (ثابتی که نشان دهنده درجه پیوستگی ذرات میباشد)، را به معادله آرنیوس اضافه میکند:

$$\log n = A + B/(T - T_o)$$
 (Y

که در آن A، B و T₀ و T ثابت هستند[۲].

چون برای تعیین ثابتهای معادله VFT جهت تعیین وابستگی گرانروی از دما به سه زوج عددی (گرانروی و دما) نیاز است پس به

¹ Vogel-Fulcher-Tamman

این طریق امکان یافتن ثابتهای رابطه VFT شیشهها و لعابها فراهم می گردد. یکی از روشها برای دستیابی به ثابتهای رابطه ۲ تعیین دماهای T^{*}₈^{*}T^{*} و T^{*}¹ است که توسط دیلاتومتر و میکروسکوپ حرارتی قابل اندازه گیری هستند[۵–۴]. در فلزات تنها الکترونهای آزاد و در نیمههادیها، الکترونها و یا حفرههای الکترونی عامل هدایت هستند. اما در سرامیکها به دلیل حضور یونها، اعمال یک میدان الکتریکی میتواند یونها را تحریک به، مهاجرت نماید. بنابراین در رابط ه با هدایت الکتریکی در سرامیکها بایستی دانست که هر دو نوع هدایت، یونی و الکترونی، نقش خواهند داشت، در مذاب شیشهها نیز عمدتاً یونهای محرک عامل انتقال جریان الکتریکی هستند. بیشتر شیشهها در دماهای معمول عایق بودن الکتریکی خوبی را از خود نشان میدهند، اما در برخی موارد افزایش دما منجر به افزایش قابل توجه هدایت الکتریکی در آنها می گردد. در بیشتر شیشهه ایز عمدتاً یونهای و بخصوص شیشههای بروسیلیکاتی هدایت الکتریکی قویاً به مقدار یونهای سدیم و حرکت آنها در شبکه شیشه بستگی دارد[۹–۶]. شیشهههای از هدایت یونی در شیشهها به چند دلیل دارای اهمیت می باشد. نخست آنکه کاربردهایی همچون عایق الکتریکی اساساً شیشههای از هدایت یونی در شیشهها به چند دلیل دارای اهمیت می باشد. نخست آنکه کاربردهایی همچون عایق الکتریکی اساساً میشایههای بروسیلیکاتی و وابستگی آن از دما وابسته می باشند. علاوه بر آن هدایت یونی میتواند برای پیش بینی برخی دیگر از به هدایت الکتریکی و وابستگی آن از دما وابسته می باشند. علاوه بر آن هدایت یونی میتواند برای پیش بینی برخی دیگر از

می تواند به شناسایی ساختار شیشهها کمک کند[۱۳−۱۰]. می تواند به شناسایی ساختار شیشهها کمک کند[۱۳−۱۰].

مقاومت الکتریکی و مقاومت به خوردگی مهمترین خواص مورد انتظار میناهای استفاده شده در سیمها و سیمپیچهای مسی هستند که این سیمها در دماهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. زمانی که جریان الکتریکی در این سیمها جاری می شود به منظور عدم ایجاد میدان الکتریکی و محافظت از آنها از پوششی استفاده می کنند که معمولاً پلیمری است ولی محدوده کاربرد این پوششها زمانی که دما از محدودهای بالاتر رود کمتر می شود، از این رو میناهای سرامیکی پوششهایی هستند که این عیب را برطرف می کنند. البته رفتار مقاومت الکتریکی میناهای سرامیکی نسبت به دما متفاوت است. بنابراین از ایس رو بررسی هدایت الکتریکی میناها نسبت به دما ضروری است[10–1۴].

۲- فعالیت تجربی

در این پژوهش از یک مینا بر پایه بروسیلیکاتی سربدار و ترکیب شیمیایی مندرج در جدول ۱ استفاده شد: برای رسم نمودار گرانروی بر حسب دما از روش پیشنهاد شده توسط Earl و Ahmed [۴] استفاده شـد کـه بـر اسـاس نتـایج دیلاتومتری (Netzsch مدل 402E) و میکروسکوپ حرارتی (Hengtech) حاصل میشود.

F	P_2O_5	TiO ₂	B_2O_3	SiO ₂	As ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Al_2O_3	PbO	MgO	CaO	BaO	K ₂ O	Na ₂ O	اکسید
۰/۷۶	١/•٧	•/•Y	17/07	۳۵/۳	•/٨	•/١	٣/٧	77/V I	•/7٧	۱/۸۵	۲/۸۸	۵/۴۸	٧/٨٩	درصد وزنی

جدول ۱ – آنالیز شیمیایی مینای مورد مطالعه

ٔ دمای انتقال شیشه

ً دمای نرم شدن

^ا دمایی است که نمونه در میکروسکوپ حرارتی به شکل نیم کره (ارتفاع نمونه نصف عرض اَن و زاویه تماس °۹۰) در می¬آید.

براساس جدول ۲ با معلوم بودن دماهای مشخصه و گرانروی آنها ثوابت A، B و T_o با استفاده از روابط ۳، ۴ و ۵ قابل استخراج هستند.

•			
دما ([°] C)	گرانروی (Pa.s)	دستگاه	
Tg	1 • ¹⁴	ديلاتومتر	
Ts	۱ • ۹/۲۵	ديلاتومتر	
T _{1/2}	۱ • ۳/۵۵	ميكروسكوپ حرارتي	
$T_0 = \frac{12T_g - 3.55T}{1000000000000000000000000000000000000$	$\frac{9.25T_{s} - 12T_{g}\left((T_{\frac{1}{2}} + 8.45 - 2.75^{\left(\frac{T_{1} - T_{g}}{2}\right)} / K(T_{s})\right)}{K(T_{s})}$	$(T_{g} - T_{g}) / K(T_{s} - T_{g})$	(٣
$A = \frac{(9.25T_{s} - 12T_{s})}{T_{s} - 12T_{s}}$	$\frac{T_g + 2.75T_0}{T_g}$		(۴
$B = (T_g - T_0)(12 - A)$)		۵)

جدول ۲– گرانروی دماهای مشخصه و دستگاه تعیین کننده دماها

برای بررسی ریز ساختاری مقطع عرضی نمونههای میناکاری شده بعد از سمباده زنی و پولیش از میکروسکوپ نوری (Meiji) استفاده شد. دو نمونه برای پیدا کردن زمان بهینه پخت انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفت.

به کمک رابطه ۶ مقدار هدایت الکتریکی شیشه (مینا) محاسبه میشود.

$$X_{x} = \frac{L}{R_{p} \left(\frac{U}{U_{p}} - 1 \right) A}$$
 (8)

که در این رابطه X_x هدایت الکتریکی، U اختلاف پتانسیل اعمال شده روی مینا، U_p تغییرات اختلاف پتانـسیل مقاومـت A، R سطح تماس مینا با الکترود، L ضخامت مینا و R_p مقاومت معادل مقاومت داخلی ولتمتر است. برای مقایسه هدایت الکتریکی شیشهها دمایی که در آن هدایت الکتریکی Ω^{1- ۸-۱}۰۰ باشـد، را بیـان مـیکننـد. وابـستگی دمایی هدایت الکتریکی شیشهها و لعابها بر اساس رابطه ۷ تعریف شده است[۱۶].

$$\log X_x = A' - B'/T$$
 (Y

که در آن 'A و 'B ثابت معادلهاند. برای تعیین تغییرات هدایت الکتریکی مینای آزمایشی بر حسب دما از دستگاه طراحی شده بـر اسـاس شـکل ۱ استفاده شد. برای این منظور پس از ذوب مینا و آنیل نمودن آن، نمونهای مکعب مـستطیلی بـه ابعـاد ۱/۱×۱/۴×۶/ سانتیمتر مکعب از آن تهیه شد. برای بهبود رسانایی الکتریکی ابتدا دو سطح جانبی نمونه با نقره مایع پوشش داده شده و سپس با پخت در دمای ۳۵۰ درجه سانتیگراد به پوشش نقرهای نازک تبدیل گردید. به کمک دو الکترود مسی انتقال ولتاژ جریان متناوب به نمونه صورت گرفت در حالی که به وسیله کوره الکتریکی به صورت پیوسته و براساس نرخ ثابت دمای محل استقرار نمونه افزایش مییافت.



شکل ۱- شمای سیستم اندازه گیری تغییرات هدایت الکتریکی بر حسب دمای مینای آزمایشی

۳- نتایج و بحث

۳-۱- ویسکوزیته (گرانروی)

دو دمای T_g (۴۷۸/۶ °C) T_g و ۲^s ۵۲۳/۹ (۵۲۳/۹ °C) با توجه به نمودار دیلاتومتر که در شکل ۲ أمده است، تعیین گردیدند.



شکل ۲– نمودار دیلاتومتری مینای آزمایشی

دمای T_{1/2} به کمک میکروسکوپ حرارتی تعیین گردید. در شکل ۳ مراحل مختلف پخت مینا از دمای محیط تا دمای ذوب کامل نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود از دمای ۶۹۰ درجه سانتیگراد، تغییراتی در ابعاد نمونه بوجود می آید و نمونه

🚺 جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳

شروع به انقباض می کند که این نشان دهنده شروع اتصال ذرات به یکدیگر و آغاز زینتر شدن نمونه می باشد. زمانی که سطح نمون ه براق می شود و گوشه ها شروع به پخ شدن می کنند، ذوب مینا آغاز می گردد، سپس با افزایش دما حالت نیم کره ای شدن ظاهر می شود، تا جایی که ارتفاع این نیم کره نصف حالت اولیه می گردد و زاویه تماس با سطح تقریباً ۹۰ درجه می شود که این دما همان دمای T_{1/2} (۸۰۰^oC) می باشد. در نهایت نیم کره پهن شده و ذوب شدن مینا در دمایی معادل ۸۵۰ درجه سانتیگراد صورت می گیرد.



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپ حرارتی مینای آزمایشی در دماهای: (۱) محیط، (۲) شروع زینتر ۶۹۰[°]، ۶۹۰ (۳) پایان زینتر ۲۰۵[°](۲) شروع ذوب ۲۰[°]۷۱۰، (۵) نیمکره شدن ۸۵۰[°](T_{1/2})و (۶) ذوب ۲۵۰[°]C

حال با مشخص شدن سه دما برای ویسکوزیتههای معین محاسبه ثوابت معادله VFT صورت می گیرد. نتیجه در جدول ۳ و سپس پس از جایگزینی در رابطه ۶ مشاهده می شود:

جدول ۳- ثوابت محاسبه شده معادله VFT										
Α	В	T ₀								
$-\cdot/\lambda\cdot\Delta$	2121/48	۳۱۲/ ۸ ۹								

 $\log n = -0.805 + 2121.46/(T-312.89)$

۶)

با استفاده از رابطه ۶ نمودار ویسکوزیته بر حسب دما برای این مینا در شکل ۴ رسم شده است.



شکل ۴- منحنی وابستگی ویسکوزیته از دما مینا

با توجه به شکل ۴ در دمای پخت ۸۵۰ درجه سانتیگراد، گرانروی برابر Pa.s ۲^{۰۳۵۵} بدست میآید. که در بازهی ایدهآل گرانـروی پخت قرار میگیرد. درکل بر اساس منحنی گرانروی اطلاعاتی به صورت جدول ۴ بدست میآید.

نقاط مشخصه	گرانروی (Pa.s)	دما (⁰ C)
نقطه کارپذیری	١. ٣	٨٧٠
نقطه نرمشوندگی	1 • 8/80	59V/5
نقطه آنيل	1 • 17	۴۷۸/۶
نقطه كرنش	۱ • ۱۳/۵	481/2

جدول ۴- اطلاعات استخراج شده از منحنى ويسكوزيته بر حسب دما

نقطه کارپذیری دمایی است که توده شیشهای برای شکل دادن بهترین شرایط را دارد. نقطه نرمشوندگی حداقل گرانروی که باید شیشه داشته باشد، پیش از آن که تحت تاثیر وزن خود تغییر شکل دهد. از نقطه کارپذیری تا نقطه نرمشوندگی را محدودهی کار پذیری میگویند. نقطه آنیل و کرنش به ترتیب قسمت میانی و انتهایی محدودهی انتقال به شیشه را مشخص میسازند که در عمل برای تنشزدایی مورد استفاده قرار میگیرد[۱۷].

۳-۲- ریز ساختاری

شکل ۵ تصاویر میکروسکوپ نوری از مقطع عرضی نمونه یمیناکاری شده را نشان میدهد. همان طور که مشاهده می شود نمونه ی ۱ دارای حباب زیادی در بافت مینا است، در حالی که نمونه ی ۲ حباب خیلی کمتری نسبت به آن دارد. این دو نمونه با شرایط یکسان دمایی پخت شدهاند ولی زمان پخت آنها متفاوت است. نمونه ی ۱ در ۱۰ دقیقه پخت شده است و نمونه ی ۲ در ۲۰ دقیقه پخت شده است. زمان بیشتر باعث خروج بهتر حباب از مینا می گردد، به صورتی که اجازه می دهد حباب های کوچکتر به همدیگر بپیوندند (به دلیل گرانروی مناسب و زمان بیشتر برای حرکت حباب های ریز) و در نهایت از سطح مینا خارج گردند. بنابراین شرایط بهینه پخت از لحاظ زمانی به این صورت انتخاب می شود.



شکل ۵– تصاویر میکروسکوپ نوری از مقطع عرضی نمونههای میناکاری شده، (۱) زمان یخت ۱۰ دقیقه، (۲) زمان یخت ۲۰ دقیقه

۳-۳- هدایت الکتریکی

در جدول ۵ ابعاد نمونه آزمایشی و مشخصات ولتمتر (Cen-Tech) و مقاومت مشاهده می شود.

توان مقاومت (Ω)	مقاومت داخلی ولتمتر (Ω)	Rp (Ω)	U (v)	L (cm)	A (cm ²)
١٠Υ	١.*	۱۰ ^۷ / ۱۱	٧٠	• ۶	١/٢۵

جدول ۵– مشخصات مینا و مقاومتهای ولتمتر و مصرف کننده

به کمک رابطه ۶ و با استفاده از دادهها در جدول ۵ امکان محاسبه تغییرات ولتاژ برحسب دما فراهم است (جدول ۶).

T (°C)	۲۸۰	340	۳۷۹	417	47.	401	۴۸۷	498	۵۰۴	۵۱۰
Up (v)	• ۶	١/٢	۲/۴۱	۵/۹۲	٩/۵	18/94	۳۰/۶	۳۶/۷	471	۴۷/۵
$X_x\Omega$ (x) · ^{-Y} · ¹ .cm ⁻¹)	•/•۴٧	•/• ٩۶	•/١٩٩	•/۵۱۴	•/٩•٣	۱/۹۰۵	4/877	۶/۵۳۵	٩/۵۷۷	۱۳/۱۸۰

جدول ۶- تغییرات هدایت الکتریکی مینای آزمایشی بر حسب دما

شکل ۶ منحنی تغییرات هدایت الکتریکی مینا را نسبت به دما نشان میدهد. مشاهده می شود که با افزایش دما، هدایت الکتریکی افزایش می ابد. افزایش می ابت که دلیلش الکتریکی افزایش می ابد. افزایش هدایت الکتریکی در دمای تقریبی ۴۹۰ درجه سانتیگراد خیلی شدیدتر است که دلیلش می تواند رسیدن به دمای T_g (۴۷۸/۶^o ۲) باشد. در جدول ۷ پارامترهای تاثیرگذار بر ثابتهای 'A و 'B در رابطه ۷ آمده است.



T (oC)

شکل ۶- منحنی تغییرات هدایت الکتریکی مینا نسبت به دما

		-			-					
T (K)	۵۵۳	۶۱۸	۶۵۲	۶۸۵	۷۰۳	۲۳۱	٧۶٠	४४१	۷۷۷	۷۸۳
1000/T(K ⁻¹)	١/٨٠٨	١/۶١٨	1/274	1/48.	1/477	١/٣۶٨	1/818	۱/۳۰۰	١/٢٨٧	1/777
logX _x	-۸/۳۲۴	-X/• 1X	-Y/Y • 1	-٧/٢٨٩	-7/•44	-\$/٧٢•	-\$/77	-8/180	- % /• \ ٩	-۵/ λλ ・

جدول ۷- هدایت الکتریکی در دماهای مختلف مینای آزمایشی

شکل ۷ منحنی تغییرات لگاریتمی هدایت الکتریکی مینا نسبت به عکس دما را نشان میدهد. دلیـل انحـراف منحنـی از حالـت

خطی بیشتر به دستگاه مورد استفاده ارتباط دارد. در اندازه گیریهای دقیق الکترودهای متصل به آزمونـه از فلـز پلاتـین کـه در برابر اکسیداسیون مقاوم است، انتخاب میشود ولی در این تست الکترودهای مسی عامل انتقال جریان الکتریکی بودند.



شکل ۷- منحنی تغییرات لگاریتمی هدایت الکتریکی مینا نسبت به دما

این انتخاب میتواند منشاء بروز خطا در اندازه گیری به ویژه غیر خطی شدن نمودار باشد. هدایت الکتریکی مینای آزمایشی در دمای ۳۳۵ درجه سانتیگراد برابر Ω^{-۱}.cm^{-۱} شد. بر اساس طبقه بندی مواد از ایـن نظـر، مینـای مـورد اسـتفاده کـاملاً در محدودهی عایق الکتریکی قرار می گیرد[۱۰].

جایگزینی اکسیدهای قلیایی توسط اکسید سیلیسیم در شیشههای بوروسیلیکاتی باعث افزایش ضریب مقاومت الکتریکی آنها در دمای محیط شده و در نتیجه کاهش هدایت الکتریکی آنها را به همراه دارد. وجود تعداد اکسیدهای بیشتر باعث کاهش تحرک یونها در مینای آزمایشی شده در نتیجه هدایت الکتریکی را کاهش میدهد. بخش دگرگونساز اکسید PbO با هر دو واحدهای بوراتی و سیلیکاتی ارتباط دارد. یونهای ⁺²Pb زمانی که نقش دگرگونساز داشته باشند یکی از عوامل انتقال جریان خواهند بود، به عبارتی باعث افزایش هدایت الکتریکی خواهند شد. البته تا ۲۵٪ وزنی از PbO هدایت الکتریکی کاهش پیدا میدهد و بیشتر از این درصد هدایت الکتریکی را افزایش خواهد داد[۹۰–۱۸].



شکل ۸- مقاومت الکتریکی و گرانروی مینای آزمایشی در دماهای ۱.(℃ ۴۸۷)، ۲.(℃ ۴۹۶)، ۳.(℃ ۵۰۴)، ۴.(℃ ۵۱۰)،

شکل ۸ رابطه بین گرانروی و مقاومت الکتریکی بعد از دمای T_g را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود ارتباط گرانـروی (لگاریتم گرانروی) و مقاومت الکتریکی (لگاریتم مقاومت الکتریکی) با تقریب زیادی خطی است.

۴- نتیجهگیری

با توجه به منحنی تغییرات گرانروی در دمای پخت بهینه (۸۵۰ درجه سانتیگراد) ویسکوزیته مینا در این دما ^{۳/۱۴۵} ۱۰ بدست آم.د. بررسی گرانروی مینا نشان داد که گرانروی آن در محدودهی گرانروی ایدهآل (۹.۲^۴ ۹۰۴–۱۰^۴) مذابها در پیک دمایی پخت میباشد.

بررسی تغییرات هدایت الکتریکی مینا با دما نشان داد که هدایت الکتریکی مینا در دمای ۳۳۵ سانتیگراد برابر Ω^{-۱}۰۰.cm اسانتیگراد برابر ۱۰^{-۸۰}.cm است. از این رو نتیجه میتوان گرفت مینای آزمایش شده عایق است. همچنین مشخص شد که ارتباط لگاریتمی گرانروی نسبت به مقاومت الکتریکی با تقریب بالایی خطی است.

مراجع

- [۱] ر. اپلر، د. اپلر، لعابها و پوششهای شیشهای، ترجمه ع. میرحبیبی، س. باغشاهی، م. قهاری، ر آقابابازاده، جهاد دانشگاهی امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۲.
- [2] M. Ahmed, and D. A. Earl, "Characterizing glaze-melting behavior via HSM". American Ceramic Society Bulletin, Vol 81, 2002, pp. 47-51.
- [3] B. Burzacchini, "Use of the hot stage microscope to evaluate the characteristics and behaviour of frits and glazes at different heating rates".in Qualicer 96. IV World Congress on Ceramic Tile Quality, General Conferences and Communications. Pt. 2, Castellon, 1996.
- [4] S. Link, and M. Engels, "Glaze characterisation using the hot stage microscope: A practical approach". Interceram, Vol 55, 2006, p. 334.
- [5] C. Baldwin, and S. Feldman. "Surface Tension and Fusion Properties of Porcelain Enamels". in Proceedings of the Porcelain Enamel Institute Technical Forum. Vol 69, 2007, pp. 1-10.
- [6] M. W. Barsoum, Fundamentals of ceramics, CRC Press, 2002, pp.190-209.
- [7] A. Fluegel, D. A. Earl, and A. K. Varshneya, "Electrical Resistivity of Silicate Glass Melts Calculation Based on the SciGlass Database". New York State College of Ceramics; Alfred University; Alfred NY 14802; USA, 2007, pp. 1-36.
- [8] E. Rasch, and F. Willy Hinrichsen, "Über eine Beziehung zwischen elektrischer Leitfähigkeit und Temperatur". Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie, vol 14,

1908, pp. 41-46.

- [9] D. Ehrt, and R. Keding, "Electrical conductivity and viscosity of borosilicate glasses and melts". Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B, Vol 50, 2009, pp. 165-171.
- [10] R. H. Doremus, Glass science, Wiley, 1973, pp. 260-273.
- [11] G. El-Damrawi, and E. Mansour, "Electrical properties of lead borosilicate glasses". Physica B: Condensed Matter, Vol 364, 2005, pp. 190-198.
- [12] R. M. Klein, and D. A. Ploof, "Technique to measure ionic conductivity of glass". American Ceramic Society Bulletin, Vol 57, 1978, pp. 582-586.
- [13] J. Forrest, "The Electrical Properties of Semi-Conducting Ceramic Glazes". Journal of Scientific Instruments, Vol 24, 1947, pp. 211-217.
- [14] E. Yatsenko, A. Zubekhin, and A. Nepomnyashchev, "Protection of copper against hightemperature corrosion". Glass and Ceramics, Vol 56, 1999, pp. 295-297.
- [15] E. A. Yatsenko, A. A. Nepomnyashchev, and A. P. Zubekhin," New Glass-Enamel Lead-Free Coating for Copper, Modified with Fe₃O₄, MnO₂, and Co₂O₃ ", Russian Journal of Applied Chemistry, 73(3), July 1999, pp. 468-470.
- [16] E. Rasch, F. W. Hinrichsen, "Uber eine Beziehung zwischen elektrischer Leitfahigkeit und Temperatur", Z. Elektrochem, 14, 1908, pp. 41-46.

[۱۷] و. مارقوسیان، شیشه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۸۱.

- [18] H. Bach, Baucke, K. G. Friedrich, D. Krause, Electrochemistry of Glasses and Glass Melts, Including Glass Electrodes, Schott glas hattenbergstr .10, 2001, pp. 269-283.
- [19] H. Scholze, Glas Natur Struktur und Eigenschaften, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg NewYork, 1977, pp. 238-250.



بررسی تطبیقی وریستور نسل جدید بر پایه اکسید قلع با وریستور بر پایه اکسید روی در کاربرد ولتاژ پایین

محمد على بهرهور'، محمد مالكي شهركي'، سيد محمد صادق ميرغفوريان'

^۱ پژوهشگاه مواد و انرژی، ^۲ شرکت تجهیزات برق پارس

mabahrevar@gmail.com

چکیده: در این تحقیق برای اولین بار، افزودن اکسید مس به سیستم وریستور اکسید قلع دوپ شده با کبالت، کروم و نفوبیوم برای کاربرد ولتاژ پایین بررسی و با وریستور تجاری بر پایه اکسید روی مقایسه شد. الگوی پراش اشعه ایکس و تصاویر میکروسکوپ الکترونی در وریستور اکسید قلع نشان داد که وریستور اکسید قلع تکفاز است و اندازه دانه متوسط در آن ۱۰ میکرومتر است در حالیکه وریستور اکسید روی چند فازی بوده و شامل اکسید روی، تیتانات روی و فاز غنی از بیسموت است و اندازه دانه متوسط آن ۱۴ میکرومتر است. ولتاژ شکست، ضریب غیرخطی و جریان نشتی وریستور اکسید قلع به ترتیب برابر با ۲۹۰ کیلو ولت بر سانتی متر، ۳۵ و ۲ میکرو آمپر است که نسبت به ضریب غیرخطی ۶ و جریان نشتی ۳۰ میکروآمپر در وریستور اکسید روی برای کاربرد ولتاژ پایین برتر است. مطالعه تطبیقی پدیده تباهی در ایس د وریستور بیانگر عدم تباهی در وریستور اکسید قلع میباشد.

۱– مقدمه

وریستورها یا مواد غیراهمی بعنوان محافظ در کنترل جریان ناگهانی در ولتاژهای پایین در مدارات الکترونیک و در ولتاژهای بالا در مدارات توزیع و پست انتقال قدرت استفاده میشوند [۱،۲]. فیزیک رفتار وریستور ناشی از تشکیل سدهای شاتکی دوگانه در مرزدانه است. با توجه به خاصیت وابسته به مرزدانه در وریستورها، تعداد مرزدانه فعال را در کاربردهای ولتاژ بالا،افزایش میدهند در حالی که در وریستورهای برای کاربرد با ولتاژ پایین، تعداد مرزدانه فعال را کاهش میدهند [۳]. در وریستورهای با ولتاژ شکست بالای اکسید روی، حضور اکسید بیسموت نقش تعیین کنندهای در خواص غیرخطی دارد و از سایر اکسیدها به منظور بهبود ریزساختار و خواص الکتریکی استفاده میشود. از اکسید تیتانیوم برای تسریع رشد دانه در وریستور اکسید روی به منظور کاربرد در ولتاژ پایین استفاده می کنند [۴]. وریستورهای اکسید روی در هر دو کاربرد ولتاژ بالا و پایین به صورت تجاری در آمدهاند و هم اکنون نیز تحقیقات بر روی بهبود خواص آنها ادامه دارد. یکی از بزرگترین مشکلات وریستورهای اکسید روی در کاربرد ولتاژ پایین، مقاومت پایین آنها به تباهی الکتریکی^۲ یا همان اضمحلال خواص الکتریکی در برابر شرایط کاری و محیطی با گذشت زمان است [۵].

¹ Degradation

اخیراً وریستورهای بر پایه اکسید قلع علیرغم دمای زینترینگ بالاتر و ضریب غیرخطی پایین تر بدلیل ریزساختار ساده، هدایت حرارتی بالاتر، ولتاژ شکست بالاتر و مقاوم بودن به تباهی خواص الکتریکی در کاربردهای ولتاژ بالا مورد توجه قرار گرفتهاند[۶]. سیستم دوپ شده با اکسید کبالت، اکسید نئوبیوم و اکسید کروم معروف ترین وریستور بر پایه اکسید قلع است که پس از پخت در دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد دارای ضریب غیرخطی در حدود ۴۰ و ولتاژ شکست ۳/۸kV/cm است[۲–۸]. تحقیقات به منظور بهبود خواص الکتریکی و خواص صنعتی در وریستور اکسید قلع در کاربردهای ولتاژ بالا ادامه دارد[۹].

با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد وریستور اکسید قلع به نظر میرسد که مشابه وریستور اکسید روی از روشهای افزایش می دمای زینترینگ، دانهگذاری⁽ و استفاده از دوپانتهای که رشد دانه را افزایش میدهند می *ت*وان برای کاهش ولتاژ شکست وریستور اکسید قلع به منظور کاربرد در ولتاژ پایین استفاده کرد[۳]. گزارش شده است افزایش دمای زینترینگ در وریستورهای اکسید قلع عموماً همراه با کاهش ضریب غیرخطی بوده است در عین حال روش دانهگذاری تاثیر چندانی بر ولتاژ شکست نداشته است هر چند که ولتاژ شکست پایین در حدود MV/ ۵/۰ گزارش شده است[۱۰]. افزودن دوپانتها عموماً سب افزایش ولتاژ شکست در وریستور اکسید قلع می مودا ۲۱]. در میان دوپانتها، افزودن اکسید مس بجای اکسید کبالت می تواند سبب افزایش ولتاژ شکست در وریستور اکسید قلع می شود[۱۲]. در میان دوپانتها، افزودن اکسید مس بجای اکسید کبالت می تواند سبب افزایش دانسیته و خواص غیرخطی شود[۱۲]. افزودن اکسید مس به سیستم وریستور اکسید قلع دوپ شده با اکسید کبالت و نئوبیوم و سینترینگ در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد سبب کاهش ولتاژ شکست تا ۲/۶kV/cm می شود اما ضریب غیرخطی تغییر چندانی ندارد و در حدود ۲۱می ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد سبب کاهش ولتاژ شکست تا می ۲/۶kV/cm می ولیسید می براند می براند و نئوبیوم و اکسید قلع دوپ شده با کبالت و نئوبیوم که سبب کاهش ولتاژ شکست شده است و تاثیر چندانی بر ضریب غیرخطی نداشته است، اکسید مس می تواند کاندیدای مناسبی برای کاهش ولتاژ شکست سیستم معروف اکسید قلع دوپ شده با اکسید می در ایستم است، اکسید مو در عین حال داشتن ضریب غیرخطی مناسب باشد.

هدف از این تحقیق، افزودن اکسید مس به سیستم معروف اکسید قلع دوپ شده با اکسیدهای کبالت، کروم و نئوبیـوم بمنظـور ساخت وریستور با ولتاژ شکست پایین و در عین حال ضریب غیرخطی مناسب است. همچنین برای اولین بـار، پدیـده تبـاهی در وریستور اکسید قلع با وریستور اکسید روی در کاربرد ولتاژ شکست پایین مقایسه شد.

۲- فعالیت تجربی

ترکیب اولیه وریستور اکسید قلع به صورت درصد مولی شامل //۰۷/ اکسید قلع (SnO₂)، //۳۳/ اکسید کبالت (Co₃O₄)، //۵/ اکسید مور اکسید مس (CuO)، //۵/ اکسید نئوبیوم (Nb₂O₅) و //۵/ اکسید کروم (Cr₂O₃) میباشد. ترکیب اولیه وریستور اکسید روی حاوی /۵/۹۶ اکسید روی (ZnO)، //۱ اکسید بیسموت (Bi₂O₃)، //۱کسید تیتانیوم (TiO₂)، //۵/ اکسید کبالت (Co₃O₄)، //۵/ اکسید منگنز (MnO) و //۵/ اکسید کروم (Cr₂O₃) میباشد. مواد اولیه پس از مخلوط شدن، به مدت ۲ ساعت در آسیاب پرانرژی (SPEX) در محیط آب آسیاب شدند. دوغاب حاصل پس از خشک شدن و افزودن محلول //۲ وزنی محلول پلی ونیل الکل (PVA) از الک با مش ۴۰ عبور داده و گرانوله شد. از فشار پرس Mpa ۲۰۰ برای شکل دهی قرصهای به قطر ۲۲۳ و ضخامت ۱/۵۳۳۱ استفاده شد.

¹ Addition of Seeds

α

قرصهای خام وریستور اکسید قلع به منظور چگالش و ایجاد خواص الکتریکی، در دمای C°۱۳۵۰ به مـدت ۵ سـاعت حـرارت دهـی شدند در حالیکه قرص خام وریستور اکسید روی در دمای C°۱۲۵۰ به مدت ۲ ساعت حرارتدهی شد.

آنالیز فازی اشعه ایکس (XRD) با استفاده از دستگاه (Philips-Pw3710) انجام شد. بررسیهای ریزساختاری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل Tescan استفاده شد. الکترود گذاری با استفاده از خمیر نقره و حرارتدهی آن در ^OC انجام شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با استفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با استفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با استفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با استفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با ستفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با ستفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی با ستفاده از مولتیمتر شد. پس از آن سیمهای مسی به الکترودها لحیم شد. منحنی شدت بر مان مربع بعنوان ولتاژ شکست (Matthe de acceller d

$$=\frac{1}{\log\left(\frac{\frac{E_{10mA}}{cm^2}}{\frac{E_{1mA}}{cm^2}}\right)}$$
(Y)

جریان نشتی، معادل جریان عبوری از قرصها در میدان الکتریکی اعمالی ۲۸ اندازه گیری شد. بمنظور بررسی پدیده تباهی الکتریکی در وریستورها، عملیات پیرسازی الکتریکی انجام شد. میدان الکتریکی ۸۰ اندازه گیری شد. بمنظور بررسی پدیده تباهی ۲۰۰ و ۳۰۰ در جه سانتی گراد به مدت ۱۲۰ ساعت اعمال شد و تغییرات جریان نشتی با زمان ثبت شد و پس از پیرسازی الکتریکی، مجدداً منحنی شدتی شدت جریان الکتریکی شد. میدان الکتریکی محمداً

۳- نتايج و بحث

در شکل ۱ الگوی پراش اشعه ایکس (XRD) از دو قرص وریستور اکسید قلع و اکسید روی ارائه شده است. همانطور که دیـده میشود در وریستور اکسید قلع فقط فاز اکسید قلع در محدوده دقت XRD قابل شناسایی است. در حالی که در وریـستور اکـسید روی فازهای اکسید روی، تیتانات روی (Zn₂TiO₄) و مقادیر جزئی فاز مذاب غنی از بیسموت قابل شناسایی است. در شـکل ۲ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از دو قرص وریستور اکسید روی و اکسید قلع ارائه شده است. در شـکل ۲ الـف دیده میشود که ریزساختار چند فازی اکسید روی شامل اکسید روی، فاز غنی از بیـسموت و تیتانات روی بـوده است. متوسط اندازه دانه اکسید روی، به ۱۹۳۹ است. شکل ۲ نمایشگر ریزساختار وریستور بر پایه اکسید قلع شامل دانههای اکسید قلع با متوسط اندازه دانه اکسید روی، ۱۹۳۹ است. شکل ۲ نمایشگر ریزساختار وریستور بر پایه اکسید قلع شامل دانههای اکسید قلع با متوسط اندازه دانه اکسید روی، ۱۹۳۹ است. شکل ۲ نمایشگر ریزساختار وریستور بر پایه اکسید قلع شامل دانههای اکسید قلع با متوسط اندازه دانه اکسید روی، ۱۰مال الست. شکل ۲ نمایشگر ریزساختار وریستور بر پایه اکسید قلع شامل دانههای اکسید قلع با متوسط و اندازه دانه به در می وریستور است. است. شکل ۲ نمایشگر ریزساختار وریستور بر پایه اکسید قلع شامل دانههای اکسید قلع با متوسط و میتور دانه و نه ۱۰مال دانه می در حالی گزارش شده برای وریستور بدون اکسید مس در سیستم وریستور اکسید قلع دوپ شده با کبالت،

در وریستور اکسید قلع، اکسید کبالت نقش افزایش دهنده چگالی را دارد و قابلیت حل شدن تا ۲ درصد مولی در ریزساختار را دارد. اکسید کروم و نئوبیوم نیز بخاطر مقادیر کم استفاده شده آنها در محدوده پایین تر از حد حلالیت دارند. گزارش شده است که اکسید مس دو ظرفیتی (CuO)، حلالیتی در اکسید قلع ندارد و در دماهای بالاتر از ۱۱۲۲ درجه سانتی گراد به اکسید مس یک ظرفیتی (Cu₂O) تبدیل شده که نقطه ذوب آن ۱۲۳۶ درجه سانتی گراد است. ایجاد فاز مذاب در دمای سینتر، سبب تسریع رشد دانه در وریستور اکسید قلع دوپ شده با مس می شود. حضور فاز مـذاب بـه صـورت لایـه نـانومتری در مرزدانـه اکـسید قلـع در بررسی های میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM مشاهده شده است[۱۵].



شکل ۱ – الگوی XRD از قرص وریستور اکسید روی و وریستور اکسید قلع



شکل ۲- تصاویر SEM از قرص الف) وریستور اکسید روی ب) وریستور اکسید قلع

در وریستور اکسید روی، فاز تیتانات بیسموت در دماهای ۸۰۰ درجه سانتی گراد بدلیل واکنش اکسید تیتانیوم و اکسید بیسموت تشکیل می شود و این فاز در دمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد با اکسید روی واکنش داده و تبدیل به فاز تیتانات روی و فاز مذاب غنی از بیسموت می شود. فاز غنی از بیسموت شامل یون های کروم، کبالت و تیتانیوم است که یون های تیتانیوم سبب تسریع در مکانیزم انحلال و رسوب روی در مجاورت فاز مذاب شده و رشد دانه اکسید روی تسریع می شود. ذرات فاز ثانویه تیتانات روی مانع از رشد دانه افراطی اکسید روی می باشد [۱۶].

در شکل ۳، منحنی شدت جریان الکتریکی بر حسب میدان الکتریکی در دمای محیط بدون عملیات پیرسازی و پس از عملیات پیرسازی در دماهای ۲۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ درجه سانتی گراد برای وریستور اکسید قلع و اکسید روی ارائه شده است. پارامترهای





شکل ۳– منحنی شدت جریان الکتریکی بر حسب میدان الکتریکی در قرص بدون عملیات پیر سازی شده و عملیات پیرسازی شده در دماهای مختلف الف) وریستور اکسید روی ب) وریستور اکسید قلع

	،مای ۲۵°C	زی الکتریکی در د	بدون پيرسا	پیرسازی الکتریکی در دمای ℃۱۷۵			
نمونه	ولتاژ شکست (kV/cm)	ضريب غيرخطي	جریان نشتی (μ A)	ولتاژ شكست (kV/cm)	ضريب غيرخطي	جریان نشتی (μ A)	
وریستور بر پایه اکسید روی	• /٧	٢٠	٣٠	۰ /٣	١٢	10.	
وریستور بر پایه اکسید قلع	•/٩	۳۵	٧	•/٩	٣٣	٨	

جدول ۱ – پارامترهای خواص الکتریکی قبل و بعد از عملیات پیرسازی الکتریکی در وریستور اکسید روی و وریستور اکسید قلع

همانطور که دیده میشود در حالت بدون عملیات پیرسازی، ولتاژ شکست در نمونه وریستور اکسید قلع در حدود ۸/۹kV/cm که با مقدار ولتاژ شکست وریستور اکسید روی که در حدود ۰/۷kV/cm است کاملا قابل رقابت است. جالب اینجاست که ضریب غیرخطی وریستور بایه اکسید قلع در حدود ۳۵ است که برتری قابل ملاحظهای به ضریب غیرخطی وریستور اکسید روی دارد در عنو خال ملاحظهای به ضریب غیرخطی وریستور اکسید روی دارد در عنو خال ملاحظهای به ضریب غیرخطی وریستور اکسید روی دارد در عنو ۳۵ است که برتری قابل ملاحظهای به ضریب غیرخطی وریستور اکسید روی دارد در عنو خال عین حال جریان نشتی وریستور اکسید قلع به مراتب پایین تر از وریستور اکسید روی است. بنابراین برای اولین بار، وریستور اکسید وی دارد در مس حباب شده است که قابل رقابت با وریستور اکسید روی است. بنابراین برای اولین بار، وریستور اکسید قلع با کاربرد ولتاژ شکست پایین شود. ضریب غیرخطی وریستور اکسید روی دارد در مس سبب شده است که وریستور بایه اکسید قلع دارای کاربرد در ولتاژ پایین شود. ضریب غیرخطی بالاتر و جریان نشتی پایین تر مس سبب شده است ده وریستور بایه اکسید قلع دارای کاربرد در ولتاژ پایین شود. ضریب غیرخطی بالاتر و جریان نشتی پایین تر وریستور اکسید روی است. رشد دانه ناشی از افزودن اکسید ور سریس سریب شده است که وریستور بر پایه اکسید قلع دارای کاربرد در ولتاژ پایین شود. ضریب غیرخطی بالاتر و جریان نشتی پایین تر وریستور اکسید قلع نالاتر و جریان نشتی پایین تر وریستور اکسید قلع نسبت وریستور اکسید روی را میتوان ناشی از ساختار تکفاز، توزیع اندازه دانه یکنواخت و عدم تبخیر مواد آن دانست. زیرا در وریستور اکسید روی، چند فاز بودن و عدم توزیع یکنواخت و اتلاف فاز غنی از بیسموت سبب می شود که تعداد مرزدانههای مرزدانههای فاین شکست بالاتر وریستور اکسید قلع نسبت به مرزدانهای میتوان ناشی از اندازه دانه کوچکتر و ولتاژ بر مرزدانه بیشتر در وریستور اکسید قلع دانست.[۶].

در شکل ۴، تغییرات جریان الکتریکی بر حسب زمان در میدان ۸-۸ اعمالی و دمای پیرسازی ۱۵۰ درجه سانتیگراد ارائه شده است. همانطور که دیده می شود در وریستور اکسید روی، افزایش جریان الکتریکی در ابتدا شدید و سپس این تغییرات آهسته می شود بطوریکه جریان نشتی بتدریج از ۹۸ ۴۰ به ۸۰µ۸ افزایش می یابد. در وریستور اکسید قلع در ابتدا افزایش شدید در جریان نشتی ایجاد می شود بطوریکه تا ۱۵۰µ۸ افزایش می یابد و پس از آن تقریبا ثابت می ماند و بنظر می رسد که در پیرسازی جریان نشتی در وریستور اکسید قلع افزایش شدیدتری داشته است.



شکل ۴– تغییرات جریان الکتریکی نشتی بر حسب زمان در عملیات پیرسازی الکتریکی در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد برای قرصهای وریستور اکسید روی و وریستور اکسید قلع

از ارزیابی خواص وریستور اکسید قلع پس از عملیات پیرسازی حرارتی در دمای مختلف در شکل ۳ ب دیده می شود که منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی در وریستور اکسید قلع علی رغم تغییرات شدید جریان نشتی (شکل ۴) در حین عملیات پیرسازی هیچگونه تغییری نداشته است.

منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی وریستور اکسید روی، از طرف دیگر، علی رغم تغییرات کمتر جریان نشتی در حین عملیات پیرسازی (شکل۴)، دچار تغییرات شدیدی شده است. بطوریکه پس از پیرسازی در دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد (جدول۱)، ضریب غیرخطی از ۲۰ به ۱۲، ولتاژ شکست نیز از ۰/۷ به ۰/۳ kV/cm و جریان نشتی از ۳۰ به µA ۲۰۰تغییر کرده است. بنابراین میتوان گفت وریستور اکسید قلع در کاربرد ولتاژ شکست پایین نیز از پایداری خوبی نسبت به تباهی الکتریکی برخوردار است در حالی که وریستور اکسید روی از این ویژگی برخوردار نیست.

دلیل افزایش شدید جریان نشتی در حین پیرسازی در وریستور اکسید قلع نسبت وریستور اکسید روی را میتوان به منفی بودن ضریب دمایی مقاومت الکتریکی (NTCR) نسبت داد یعنی با افزایش دما مقاومت کاهش مییابد که سبب میشود جریان نشتی افزایش یابد[۱۷]. در حالی که در وریستور اکسید روی ضریب دمایی مقاومت الکتریکی، مثبت بوده و افزایش جریان نشتی ناشی از مهاجرت تدریجی یونهای روی به مرزدانه و کاهش ارتفاع سد شاتکی در آن است. این پدیده برگشت ناپذیر بوده و بنابراین خواص الکتریکی در منحنی شدت جریان بر حسب میدان الکتریکی کاهش یافته است[۱۸]. علت عدم مشاهده تباهی خواص الکتریکی در وریستور اکسید قلع پس از عملیات پیرسازی پایداری ساختار عیوب آن میباشد زیـرا در دماهای پیرسازی، هیچ یونی به مرزدانه نفوذ نمی کند که سبب شود ارتفاع سد شاتکی کاهش یابد زیرا گزارش شده است کـه دماهـای نفوذ یونها در وریستور اکسید قلع بسیار بالاست[۱۸]. بنابراین پس از عملیات پیرسازی و انـدازه گیـری خـواص الکتریکـی در دمـای محیط، مقاومت وریستور اکسید قلع به حالت اولیه برگشته است در نتیجه خواص الکتریکی بدون تغییر میماند. پس مـی تـوان گفت یکی دیگر از برترهای دیگر وریستور اکسید قلع به اکسید روی در کاربرد ولتاژ پایین، مقاومت به تباهی وریستور اکسید قلع است.

۴- نتیجهگیری

برای اولین بار، وریستور اکسید قلع با ولتاژ شکست پایین ۹۸/۹kV/cm و ضریب غیرخطی ۳۵ با جریان نشتی μΑ ۲ با افزودن اکسید مس ساخته شد. در حالی که وریستور اکسید روی دارای ضریب غیرخطی ۲۰ و جریان نشتی μΑ ۳۰μ است. خواص الکتریکی بهتر وریستور اکسید قلع ناشی از ریزساختار تکفاز، توزیع اندازه دانه یکنواخت و عدم اتلاف عناصر است. وریستور اکسید قلع حاوی اکسید مس در حین عملیات پیرسازی از خود جریان نشتی بزرگی نشان داد که ناشی از ضریب دمای منفی مقاومت الکتریکی است اما بنظر میرسد خواص الکتریکی پس از عملیات پیرسازی تغییری نمی کند که ناشی از عدم مهاجرت یونها میباشد. وریستور اکسید روی در حین عملیات پیرسازی از خود جریان نشتی متری می متری نشان می ده داما دیده

مراجع

- [1] T. K. Gupta, "Application of Zinc Oxide Varistors" J. Am. Ceram. Soc, 73: 1817-1840 (1990).
- [2] Leslie J. Bowen and Frank J. Avella, "*Microstructure, electrical properties, and failure prediction in low clamping voltage zinc oxide varistors*", J. Appl. Phys. 54: 2764-2771 (1983).
- [3] D.R. Clarke, "Varistor Ceramics", J. Am. Ceram. Soc. 82: 485-502 (1999).
- [4] Slavko Bernik, Petra Zupancl and Drago Kolar, "Influence of Bi₂O₃/TiO₂, Sb₂O₃ and Cr₂O₃Doping on Low-voltage Varistor Ceramics", J. Euro. Ceram. Soc. 19: 709-713 (1999).
- [5] Nina Daneu, Nives Novak Gramca, Aleksander Re^{*}cnik, "Shock-sintering of low-voltage ZnObased varistor ceramics withBi₄Ti₃O₁₂ additions", J. Euro. Ceram. Soc. 33: 335-343 (2013).
- [6] Paulo R. Bueno, "SnO₂, ZnO and related polycrystalline compound semiconductors:An overview and review on the voltage-dependent resistance(non-ohmic) feature", J.Euro. Ceram. Soc. 28: 505-529 (2008).
- S. A. Pianaro, P. R. Buenob, E. Longob, J. A. Varela, "*Microstructure and electric properties of a SnO₂ based varistor*", Ceramics International 25: 1-6(1999) 25: 1-6 (1999).

- [8] Xin Wang, Jin-Feng Wang, Hong-Cun Chen, "Effects of Cr₂O₃ on the properties of (Co, Nb)doped SnO₂ varistors", Materials Science and Engineering B, 99: 470-474 (2003).
- [9] M. A. Ramı´rez, W. Bassi, R. Parra, P. R. Bueno, E. Longo, "Comparative Electrical Behavior at Low and High Current of SnO₂- and ZnO-Based Varistors", J. Am. Ceram. Soc., 91 : 2402– 2404 (2008) 91: 2402-2204 (2008).
- [10] M Mario Cilense, Miguel Angel Ramirez, Cesar Renato Foschini, "Effect of Seed Addition on SnO2-Based Varistors for Low Voltage Applications", J. Am. Ceram. Soc, 96: 524-530 (2013).
- [11] M. R. Cássia-Santos, V. C. Sousa, M. M. Oliveira, F. R. Sensato, W. K. Bacelar, "Recent research developments in SnO2-based varistors", Materials Chemistry and Physics., 90: 1-9 (2005).
- [12] Chun-MingWang, Jin-FengWang, Ying Zhao, "Effects of copper oxide on the microstructural morphology and electrical properties of tin oxide-based varistor ceramics", Journal of-Physics D: Applied Physics., 39: 1684-1689 (2006).
- [13] Chun-Ming Wang, Jin-Feng Wang, Hong-Cun Chen, Wen-Bin Su, "Effects of CuO on the grain size and electrical properties of SnO₂-based varistors", Materials Science and Engineering B., 11: 645-658 (2005).
- [14] P. A. Santos, S. Maruchin, G. F. Menegoto, A. J. Zara, S. A. Pianaro, "The sintering time influence on the electrical and microstructural characteristics of SnO₂ varistor", Materials Letters., 60: 1554-1557 (2006).
- [15] Chun-MingWang, Jin-FengWang1, Ying Zhao, "Effects of copper oxide on themicrostructural morphology and electrical properties of tin oxide-basedvaristor ceramics", J. Phys. D: Appl. Phys. 39: 1684-1689 (2006).
- [16] Hioniori Suzuki, Grain Growth ZnO in ZnO-Bi₂O₃ Ceramics With TiO₂ addition,
 j.Am.Ceram.Soc, 78: 1345-1360 (1995).
- [17] Miguel Angel Rami'rez, Fernando Rubio-Marcos, Jose' Francisco Ferna'ndez, "Mechanical Properties and Dimensional Effects of ZnO- andSnO2-Based Varistors", J. Am. Ceram. Soc., 91: 3105-3108 (2008).
- [18] M A Ramirez, M Cilense, P R Bueno, E Longo and J A Varela, "Comparison of non-Ohmic accelerated ageing of the ZnO- and SnO2-basedvoltage dependent resistors", J. Phys. D: Appl. Phys., 42: 015503 (2009).
جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳

بررسی عوامل موثر بر ریز ساختار و خواص کامپوزیت NiO-SDC ریختهگری ژلی شده جهت کاربرد در آند پیل سوختی اکسید جامد

شهرزاد اویسی'، زهرا خاکپور'، محمد علی فقیهی ثانی''، محمود کاظم زاداَسیابی'

^۱ دانشگاه علوم تحقیقات، ^۲ پژوهشگاه مواد و انرژی، ^۳ دانشگاه شریف

sh.oveisi@yahoo.com

چکیده: کامپوزیت اکسید نیکل–ساماریوم دوپ شده در سریا (NiO-SDC) یک ترکیب مناسب در آند پیل سوختی اکسید جامد است. در این پژوهش، ابتدا نانو پودر NiO-SDC از روش سل– ژل احتراقی و با استفاده از عامل ژل ساز اسید سیتریک بعنوان احیا کننده (سوخت) با ترکیب فازی کامپوزیت Ce_{0.8}Sm_{0.2}O1.9 00% Nic 00% سنتز شد. اندازه ی بلورک پودر سنتز شده بعد از کلسینه شدن در دمای ۲۰۰۵ برابر ۱۱ ۱۳ و سطح ویژهی NiO-Frm²/g سنتز شد. اندازه گیری شد. ویژگیهای پودر سنتز شده توسط آزمایشهای JTA/TG می Nic او سطح ویژهی NiO-SDC دادمه با ماستفاده از روش ریخته گری ژلی قطعات متخلخل استوانه ای شکل از پودر نانو کامپوزیت Nio-SDC حاصل شد. برای این منظور ابتدا دوغاب پایداری در محیط آبی و با استفاده از دیسپرزنت و آگار (عامل ژل ساز) تهیه شد. در این مرحله پایداری منظور ابتدا دوغاب پایداری در محیط آبی و با استفاده از دیسپرزنت و آگار (عامل ژل ساز) تهیه شد. در این مرحله پایداری بررسی قرار گرفتند. قطعات ریخته گری شده پس از خشک شدن در دمای ۲۵۰ ۲۵۰۵ به مدت ۲ ساعت سیتر شد. در این بررسی قرار گرفتند. قطعات ریخته گری شده پس از خشک شدن در دمای ۲۵۰۵ روزی زتا پتانسیل و رئومتری مورد بررسی گردید. همچنین برای در محیط آبی و میان از خشک شدن در دمای ۲۵۰۵ روزین کارون زتا پتانسیل و رئومتری مورد بررسی گردید. همچنین برای در محیط آبی و میان نخته گری شده با کمک آزمون زتا پتانسیل و رئومتری مورد بررسی گردید. همچنین برای تعیین توزیع و میزان تخلخلهای قطعه از تخلخل سنجی جیوه استداره سد. در نهایت نمونههای ریخته گری ژلی شده فاقد عیب از دوغاب حاوی ۶۰ درصد وزنی جامد کید بای برای بالی بالک نمونههای ریخته گری ژلی شده فاقد عیب از دوغاب حاوی ۶۰ درصد وزنی جامد ریخته گری ژلی بر ساخار بالی بالک نمونههای ریخته گری ژلی شده فاقد عیب از دوغاب حاوی ۶۰ درصد وزنی جامد ریخته گری ژلی با باب بالی این بازه بالی بال نمونههای ریخته گری ژلی شده فاقد عیب از دوغاب حاوی ۶۰ درصد وزنی ما در ای آل استفاده شد. در نهایت نمونههای ریخته گری ژلی شده ناقد عیب از دوغاب حاوی ۶۰ درصد وزنی و ما در آلی باز ای بالک بالک ای مونه های رخته را گردی ژلی بانخار ساخته شد. کلید واژه تر ساختار ای میوزیت ۲۰۷۵ ۲۰۷۵ می مونه ما در دامی ۲۰۵ درصد وزنی و ما در ای بازی باختار.

۱– مقدمه

پیلهای سوختی اکسید جامد یک ابزار الکتروشیمیایی هستند که در تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی به کار میروند. پیل سوختی اکسید جامد از سه قسمت اصلی آند، الکترولیت، کاتد تشکیل میشود. انتخاب مواد مناسب برای ایفای وظایف در پیل سوختی، یکی از چالشهای مهم در پیشبرد این فنآوری است. معمول ترین ماده جهت آند سرمت متخلخل Ni-YSZ است[۱]. فاز XSZ دارای هدایت یونی کم در دمای پایین و دماهای بالا معمولاً منجر به مشکلات جدی از قبیل انجام واکنشهای شیمیایی و عدم تطابق انبساط حرارتی بین اجزای SOFC می و [۲]. تحقیقات اخیر، با هدف کاهش دمای کارکرد پیل به ۶۰۰–۸۰۰ درجه سانتی گراد یا کمترصورت گرفته است. ⁺³ Sul پایدار شده با (CeO₂(SDC) به عنوان یک آند مناسب برای سلول سوختی اکسید جامد در درجه حرارتهای متوسط (۶۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد) شناخته شده است. به منظور ترکیبی از فرآیند سل– ژل و احتراق است، در مقایسه با دیگر روشهای سنتز احتراقی، به جهت امکان سنتز محصولی با یکنواختی بیشتر، خلوص بالاتر و با دمای احتراق پایین تر در سالهای اخیر توسعه یافته است [۴]. یکی از روشهای ساخت قطعات نانو کامپوزیتی که بر پایهی سیستم کلوئیدی بنا شده، روش ریخته گری ژلی است [۵]. از مزایای این روش نسبت به روشهای سنتی می توان به تشکیل دوغابی با درصد جامد بالاتر، استفاده از مواد آلی کمتر، استحکام خام بالاتر، مواد قالب ارزان تر، در دسترس بودن مواد قالب و امکان ساخت قطعات پیچیده و بزرگ اشاره کرد [۶]. هدف از این پژوهش رسیدن به قطعه متخلخل با توزیع تخلخل مناسب به روش ریخته گری ژلی جهت کاربرد درآند پیل سوختی اکسید جامد می باشد.

۲- فعالیتهای تجربی

کامپوزیت NiO-SDC با استفاده از مواد اولیهای که در جدول(۱) به آن اشاره شده، تهیه گردید ابتدا در ظرفی جداگانه نیتراتهای ساماریوم، نیترات سریم و نیترات نیکل را با آب مقطر به حجم مورد رسانده و خوب همزده می شود. با مخلوط کردن محلولهای اولیه با نسبتهای حجمی معین و حرارتدهی و همزدن یکنواخت، محلول اولیه تهیه می گردد. در روش سنتز احتراقی سل-ژل، معادل ۳ برابر مول مجموع کاتیونها از اسید سیتریک استفاده شد.

Art Number	شرکت سازنده	خلوص	ترکیب شیمیایی	نام ماده
1.02271.100	Merck	٩٩/٩٪.	Ce(NO ₃) ₃ 6H ₂ O	نيترات سريم أبدار
1.12321.0010	Merck	۹۹/۹ ′⁄.	Sm_2O_3	اكسيد ساماريوم
	Merck	۶۵٪.	HNO ₃	اسيد نيتريک
1.06721.1000	Merck	٩٩/٩٪.	Ni(NO ₃) ₂ 6H ₂ O	نيترات نيكل آبدار
	Merck	٩٩/۵٪.	$C_6H_8O_7$	اسيد سيتريک

جدول ۱ – مواد اولیه به منظور سنتز احتراقی سل – ژل کامپوزیت NiO/SDC

اسید سیتریک محاسبه شده، پس از آنکه در آب مقطر به حجم مورد نظر میرسد، با محلول اولیه مخلوط میشود. در شکل(۱) مراحل شماتیکی سنتز پودر NiO-SDC به روش سل– ژل احتراقی به طور کامل نشان داده شده است. پودر سنتز شده سپس در شکلدهی به روش ریخته گری ژلی مورد استفاده قرار گرفت. مواد اولیه مصرفی در روش ریخته گری ژلی در جدول (۲) آمده است. مراحل ساخت به روش ریخته گری ژلی در دیاگرام (۲) مشاهده می شود.

Art Number	شرکت سازنده	عملكرد	نام ماده
1.1615	Exta pure	عامل ژل ساز	آگار
	Zchimmor& Schwarz	ديسپرزانت	دولاپيکس CE-64
-	-	نانوپودر	NiO-SDC

جدول ۲- مواد مورد استفاده در روش ریخته گری ژلی جهت ساخت قطعات NiO/SDC

علم و مهندسی سرامیک



رىختەگرى ژل

شکل ۱ – نمودار سنتزنانو پودر NıO-SDC به روش سل – ژل احتراقی

ابتدا لازم بود تا دوغاب پایداری تهیه گردد. از دولاپیکس 64-CE به عنوان دیسپرزنت استفاده شد. برای رسیدن به درصد بهینه دیسپرزن، آزمون زتاپتانسیل و رسوبگذاری صورت گرفت. در ادامه دوغابهای اولیه، شامل ٪۶۰ وزنی پودر NiO-SDC و ۳ درصد وزنی دولاپیکس و ۲/۵ درصد وزنی آگار ساخته شد. همچنین ویسکوزیته دوغابها با آزمون رئومتری بررسی شد. برای عملکرد آگار از آب مقطر با درجه حرارت بالای °۰۰ محمچنین ویسکوزیته دوغابها با آزمون رئومتری بررسی شد. برای عملکرد آگار از آب مقطر با درجه حرارت بالای °۰۰ محمچنین ویسکوزیته دوغابها با آزمون رئومتری بررسی شد. برای عملکرد آگار از آب مقطر با درجه حرارت بالای °۰۰ محمچنین ویسکوزیته دوغابها با آزمون رئومتری بررسی شد. برای دولاپیکس با درصد بهینه ۳درصد وزنی آگار ساخته شد. همچنین ویسکوزیته دوغابها با آزمون رئومتری بررسی شد. برای عملکرد آگار از آب مقطر با درجه حرارت بالای °۰۰ محمچ محمد عمل اختلاط پودر NiO-SDC با محلول انجام گرفت. دولاپیکس با درصد بهینه ۳درصد وزنی به دوغاب اضافه و خوب همزده شد. در این مرحله دوغاب در قالب ریخته می شود تا عملیات ژل شدن در درون قالب انجام شود. پس از آن قطعه ژل شده از قالب خارج و در دمای محیط خشک می محیط خشک می سود. برای عملیات ژل شدن در درون قالب انجام شود. پس از آن قطعه ژل شده از قالب خارج و در دمای محیط خشک می می ود. سینتر نمونهها، قطعه در کوره تیوپی قرار گرفته و به مدت ۱ ساعت در دمای °۰۰ و ۲ ساعت در دمای محیط خشک می مود.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی روند سنتز

همان طور که در شکل(۳) مشاهده می شود واکنش های حرارتی در چند مرحله با کاهش وزنی در حدود ۲۰٪ انجام شده است. در مرحله اول در پایین تر از دمای ۲۵۰۰ کاهش وزن ۱۰ درصدی مشاهده شده در نمودار TG، می تواند مربوط به از دست دادن آب باشد. در مرحله دوم از دمای ۲۵۰۵ تا ۲۵۰۰۳ یک کاهش وزن شدید حدود ۲۰ درصد در نمودار TG و یک پیک قوی گرمازا در نمودار DTA در دمای ۲۵۰۰ دیده می شود که می تواند به واکنش احتراق اسید سیتریک و شکل گیری اکسید فلزی

مربوط شود. این کاهش وزن شدید مربوط به متصاعد شدن مقدار زیادی گاز NO,CO₂ و خروج ترکیبات آلی باقی مانده از نمونه میباشد [۷]. از دمای ۵°۳۵۰ به بعد را به آغاز تشکیل بلورهای NiO و SDC میتوان نسبت داد که در ادامه از طریق مطالعات XRD تایید خواهد شد.



شکل ۳- نمودار DTA/TG مربوط ژل خشک شده NiO-SDC با سرعت گرمایش DTA/TG در هوا

شکل (۴) الگوی پراش اشعه ایکس خاکستر و پودرهای کلسینه شده به مدت ۲ ساعت در دماه ای ℃ ۴۰۰ و ℃ ۲۰۰ را نـشان میدهد. خاکستر حاصل از احتراق کاملاً آمورف بوده و توسط یک پیک پهن ممتد تـشخیص داده میشود. در حالیکه در طی کلسینه کردن در دمای ℃ ۴۰۰ پیکهای مربوط به NiO و SDC در الگوی پراش در حال ظاهر شدن هستند. ایـن مـشاهدات بیانگر این است که ماده در این مرحله متبلور شده است. با افزایش دمای کلسیناسیون در ℃ ۲۰۰ تمام پیکهای مربـوط بـه دو فاز اصلی تشکیل شده ظاهر میشوند و از میزان پهنای پیکها آنها کاسته میشود. با این وجود این پیکهای سبتاً پهـن هـستند که اشاره بر کوچک بودن سایز بلورها دارد. بنابراین دمای ℃ ۲۰۰ به عنوان دمای مناسب کلسیناسیون انتخـاب شـد. کـه طبـق نتایج بدست آمده اندازه بلورکها ۱۹ ۱۳ و اندازه ثابت شبکه Å ۲۰۴ محاسبه شدند. با توجه بـه اینکـه انـدازه پـارامتر شـبکه اکسید سریم خالص تهیه شده به روش سل−ژل احتراقی در پژوهش حاضر برابر با Å ۲۰۴ بلاست آمد، میتوان نتیجـه گرفت اکسید سریم خالص تهیه شده به روش سل−ژل احتراقی در پژوهش حاضر برابر با Å ۱۴۰ بدست آمد، میتوان نتیجـه گرفت اکسید سریم خالص تهیه شده به روش سل−ژل احتراقی در پژوهش حاضر برابر با ما۲۰۰ بدست آمد، میتوان نتیجـه گرفت اکسید سریم خالص تهیه شده به روش سل−ژل احتراقی در پژوهش حاضر برابر با ما۲۰۰ بدست آمد، میتوان نتیجـه گرفت اکسید سریم خالص تهیه شده به روش سل−ژل احتراقی در پژوهش حاضر برابر با ما۲۰۰ بدست آمد، میتوان نتیجـه گرفت اکسید نه در نه میکه بلوری 200 کی پرامتر شبکه افزایش مییابد. فتاع یونی اته بزگتر از ⁺ CeO بود در دریا تشکیل می گـردد. برای نشان دادن تشکیل محلول جامد ساماریوم دوپ شده در سریا، الگوی پراش اشعه ایکس پـودر NiO-SDC و پـودر 2002 می

شکل (۶) تصویر SEM پودر NiO-SDC سنتز شده در دمای ℃ ۲۰۰ به روش سل– ژل احتراقی را نشان میدهد همانطور که در تصویر مشاهده می شود پودر حاصل دارای مورفولوژی و ساختاری تقریبا کروی شکل است. در نمونه NiO-SDC سنتز شده به روش سل– ژل احتراقی در دمای ℃ ۲۰۰، سطح ویژه محاسبه شده به روش BET برابر ۳²/g m²/g بود.



شکل ۴- الگوی XRD پودرهای

(الف) NiO-SDC قبل از کلسینه (ب) کلسینه شده در دمای ⁶ ۴۰۰ و (پ) کلسینه شده در ۲۰۰° و (پ



شکل ۵– الگوی پراش اشعه ایکس (الف) پودر CeO₂ و (ب) پودر NiO-SDC کلسینه شده در ۲۰۰[°]C



شکل ۶– تصویر SEM پودر NiO-SDC سنتز شده در دمای SEM شکل ۶

۲-۲- ساخت قطعات به روش ریختهگری ژلی

۲-۲-۱ تهیه دوغاب پایدار

شکل (۷) رفتار رسوب گذاری در دوغابها با مقادیر مختلف دولاپیکس و بعد از گذشت ۲۴ ساعت را نشان میدهد. همان طور که ملاحظه می شود بعد از ۲۴ ساعت کمترین درصد رسوب در ۳ درصد وزنی دولاپیکس حاصل شده است. در شکل (۸) تغییرات پتانسیل زتا در مقادیر مختلف دولاپیکس 40-20 و مقدار ثابت پودر NiO-SDC آورده شده است. هر چه قدرمطلق پتانسیل زتا بیشتر باشد، پایداری دوغاب نیز بیشتر خواهد بود. افزایش میزان بار سطحی با افزایش درصد دولاپیکس تا ۳ درصد وزنی رخ می دهده است. هر چه قدرمطلق و بعد از تا بیشتر باشد، پایداری دوغاب نیز بیشتر خواهد بود. افزایش میزان بار سطحی با افزایش درصد دولاپیکس تا ۳ درصد وزنی رخ می دهد ولی با افزایش بیشتر دوغاب نیز بیشتر خواهد بود. افزایش میزان بار سطحی با افزایش درصد دولاپیکس تا ۳ درصد وزنی رخ می دهد ولی با افزایش بیشتر دوغاب می دوغاب های حاوی ۴ و ۵ درصد وزنی دولاپیکس) مقدار پتانسیل زتا ثابت می می می می دولی با افزایش درصد دولاپیکس تا ۳ درصد وزنی رخ می دهد ولی با افزایش بیشتر دیسپرزنت، (دوغابهای حاوی ۴ و ۵ درصد وزنی دولاپیکس) مقدار پایداری دوغاب می شود.





شکل ۷– نمودا*ر ر*فتار رسوبی**دوغاب**در مقادیر مختلف دولاپیکس

۳-۲-۲- رفتار رئولوژیکی دوغاب

شکل (۹) رفتار ویسکوزیته برحسب دما در سرعت برش ۱۰/s را در درصدهای وزنی جامد ۵۰ و ۶۰ درصد در سه دمای مختلف

نشان میدهد. میزان بهینه دیسپرزانت (۳ درصد وزنی) و عامل ژل ساز (۲/۵ درصد وزنی) مستقل از درصد جامد و برای دوغاب ۵۰ و ۶۰ درصدی یکسان بود. این شکل روند کاهش ویسکوزیته با افزایش دما در سرعت برشی ۱۰/۶در دوغاب با درصد جامد ۵۰ و ۶۰ درصد نشان میدهد. شکل (۱۰) رفتار ویسکوزیته برحسب دما در سرعت برشی ۱۰/۶ و ۳ درصد وزنی آگار (۶۰٪ جامد و ۳٪ دیسپرزانت) در سه دمای مختلف نشان میدهد. با افزایش درصد وزنی آگار (۳ درصد وزنی) ویسکوزیته دوغاب افزایش یافته و ساختمان ژلی مستحکمی ایجاد شده است و با افزایش دما ویسکوزیتهی هر دو دوغاب به میزان کمی کاهش مییابد.



شکل ۹– ویسکوزیته بر حسب دما در سرعت برش (۱/s) ۱۰ با درصد جامد ۵۰ و ۶۰ ٪ وزنی

شکل ۱۰ – ویسکوزیته بر حسب دما در سرعت برش (۱/s) ۱۰ با درصد آگار ۲/۵ و ۳ ٪ وزنی

۳-۲-۳ ریز ساختار و مورفولوژی قطعه

شکل (۱۱) الگوی پراش اشعه ایکس نمونه سینتر شده در ℃ ۱۲۵۰ به مدت ۲ ساعت را نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود بعد از سینتر، پیکها تیزتر و باریکتر شدهاند که این امر نشان دهنده افزایش اندازه بلورها بعد از سینتر میباشد. در شکل (۱۲) تصاویر توزیع (map) عناصر Sm, Ce, Ni و O به همراه تصاویر الکترونهای ثانویه مربوطه مشاهده می گردد. همان طور که در تصاویر map مشخص است توزیع یکنواختی از این عناصر در سطح مقطع شکست مشاهده می گردد.



شکل ۱۲– تصاویر بدست آمده از آنالیز توزیع (Map) عناصر سریم و نیکل و ساماریوم و اکسیژن از NiO-SDC سینتر شده.

میانگین درصد تخلخل باز در نمونه سینتر شده برابر ٪ ۶۴ میباشد. مورالسو همکارانش [۸]، با تلفیق روش ریختـهگـری ژلـی و اسپری پوششی کامپوزیت NiO-SDC (۲۰Wt) با درصد تخلخل باز ٪۳۷۲ تهیه کنند. همان طور که ملاحظه شد در ایـن پژوهش با استفاده از روش ریخته گری ژلی، کامپوزیتی با درصد تخلخل بالاتر به منظور کاربرد در آند پیل سـوختی سـاخته شـد. طبق نتایج حاصل از تخلخل سنجی جیوه میانگین اندازه حفرات ۳/۷۷μ۳ میباشد و در نمـودار (۱۳) توزیـع حفـرات را نمـایش میدهد که بیانگر این است بیشترین حفرات بین ۲ تا ۴ میکرومتر هستند. کیم و همکارانش [۹]، با استفاده از روش ریخته گـری نواری سرمت Ni-YSZ شکل دادند. طبق نتایج حاصل از تخلخلسنجی جیوه میانگین اندازه حفرات ۲۰



۴- نتیجهگیری

در این پژوهش برای اولین بار در ایران کامپوزیت NiO-SDC با ترکیب NiO-Ce_{0.8}sm_{0.2}O_{1.9} (%wt ۵۰:۵۰) به روش سل-ژل احتراقی سنتز شده وسپس قطعات متخلخل به روش ریخته گری ژلی شکل دهی شدند. پودر نانو کامپوزیت NiO-SDC حاصل بعد از کلسینه شدن در ^C ۷۰۰ دارای اندازه بلورک ۱۱ نانومتر و سطح ویژه [m²/g] ۳۰/۴۳ میباشند. نتایج نـشان مـیدهـ د کـه ایـن روش سنتز روش مناسب جهت دستیابی به نانو پودر با خلوص و یکنواختی بالا میباشد. نتایج اندازه گیری پارامتر شبکه نشان دهنـ ده جانشین شدن ساماریم در داخل شبکه سریا و تشکیل محلول جامد ساماریوم دوپ شده در سریا میباشد. قطعات ریخته گری ژلی شده در دمای ^C ۱۲۵۰ سینتر شدند. میانگین درصد تخلخل باز در قطعه سینتر شده ٪ ۶۴ درصد میباشد.

نوآورى

در این پژوهش برای اولین بار در نا نو کامپوزیت NiO-SDC به روش سل-ژل احتراقی سنتز شده و در ادامه دوغاب پایداری از

NiO-SDC با استفاده از دیـسپرزانت دولاپـیکس CE-64 تهیـه شـد و سـپس قطعـات اسـتوانهای شـکل متخلخـل بـا روش ریخته گری ژلی از کامپوزیت NiO-SDC ساخته شده است.

مراجع

- Lu, X J; Wang, X; Xiao, P, "Nanoindentation and residual stress measurements of yttriastablized zirconia composite coatings produced by electrophoretic deposition", *Thin Solid Films*, 494, 223 – 227(2006).
- [2] Chen, M ; Kima, B H; Xub, Q; Nama, O J; Ko, J H, "Synthesis and performances of Ni–SDC cermets for IT-SOFC anode. *Journal of the European Ceramic Society*", 28, 2947–2953 (2008).
- [3] Chen, M; Kim, B H; Xu, Q; Ahn, B G; Huang, D P;" Effect of Ni content on the microstructure and electrochemical properties of Ni–SDC anodes for IT-SOFC". *Solid State Ionics*, 181, 1119-1120(2010).
- [4] Epifani, M; Melissano, E; Pace, G; Schioppa, M;" Precursors for the combustion synthesis of metal oxides from the sol-gel processing of metal complexes". *Journal of the European Ceramic Society*, 27, 115–123(2007).
- [5] Ortegaa, F S; Castrob, R H R; Gouvêa, D;" The rheological behavior and surface charging of gelcasting alumina suspensions". *Ceramics International*, 34, 237(2008).
- [6] Janney, M. A, Omatete, O. O, Walls, C. A, Nunn, S. D, Ogle, R. J, & Westmoreland, G,"Development of Low-Toxicity Gelcasting Systems", *Journal of the American Ceramic Society*, 81, 581–591(1998).
- [7] Ma, J; Jiang, C; Zhou, X; Meng,, G. A ,"facile combustion synthesis of Ce_{0.8}Sm_{0.2}O_{1.9} powders of Ce_{0.8}Sm_{0.2}O_{1.9} powders by in situ assembly of polymer", *Journal of Alloys and Compounds*, 455, 364–368(2008).
- [8] Morales, M; Navarro, M E; Capdevila, X G; Roa, J J; Segarra, M;" Processing of graded anodesupported micro-tubular SOFCs based on samaria-doped ceria via gel-casting and spraycoating", *ceramics international*, 38, 3713-3722 (2012).
- [9] Kim, H., Rosa, C., & Boaro, M, "Fabrication of Highly Porous Yttria-Stabilized Zirconia by Acid Leaching Nickel from a Nickel-Yttria-Stabilized Zirconia Cermet", *Journal of the American Ceramic Society*, 85, 1473-1476(2002).

جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳

بررسی ساخت و خواص کامپوزیتهای PZT-PVDF به روش ریختهگری نواری

رضا کاوه، محمد مسعود محبی، مریم کاری، سعید باغشاهی

گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

m.mohebi@eng.ikiu.ac.ir

۱– مقدمه

محلول جامد تیتانات زیر کونات سرب (PZT) یک پیزوسرامیک با ساختار پروسکایت میباشد. از میان ترکیب آنها در نزدیکی مرز فازی بهترین قطبش را دارند که حاوی هر دو ساختار رمبوهدرال و تتراگونال میباشند یا به عبارتی ترکیب آنها در نزدیکی مرز فازی مورفوتروپیک (MPB) قرار میگیرد. زیرا اگر PZT تنها ساختار تتراگونال را داشته باشد در ۶ جهت و اگر تنها ساختار رمبوهدرال را داشته باشد در ۸ جهت میتواند قطبی شود ولی اگر در نزدیکی MPB باشد، هر دو ساختار را دارا خواهد بود و در نتیجه میتواند در ۱۴ جهت قطبش صورت گیرد. ثوابت دیالکتریک، پیزوالکتریک و ضریب کوپلینگ الکترومکانیکی همگی مقدار بیشینه را مطابق با ترکیب MPB نشان میدهند [۱]. علاوه بر این جهت افزایش خواصی همچون گذردهی، فاکتور کوپلینگ و مقاومت از افزودنیهایی مانند ⁺¹ ما²⁴ ما²⁴ ما²⁵ ما²⁵ ما²⁵ مقاوم و ما²⁵ ما²⁵ مقدار میشود [۲و۳]. با این حال سرامیکهای پیزوالکتریک در کاربردهایی نظیر هیدروفونها دارای عیوبی مانند چگالی زیاد، امپدانس میشود [۲و۳]. با این حال سرامیکهای پیزوالکتریک در کاربردهایی نظیر هیدروفونها دارای عیوبی مانند چگالی زیاد، امپدانس پلیمرهای پیزوالکتریک فاقد ویژگیهای نامطلوب ذکر شده برای سرامیکها هستند. پلی وینیلیدن فلوراید (PVDF) یکی از محبوب ترین پلیمرهای پیزوالکتریک است. فرمول شیمیایی CH₂-CF₂ ،PVDF است و چهار پلی مورف α، β، δ و ۷ دارد. معمولاً از سرمایش مذاب PVDF فاز α بدست می آید. در فاز α با توجه به اینکه گشتاورهای دوقطبیها یکدیگر را خنثی میکنند، زنجیرههای ملکولی آن غیرقطبی است (شکل الف-۱). از لحاظ پیزوالکتریسیته مطلوب ترین فاز PVDF، β می باشد که از عیبهای درون زنجیره اتصال سربه سر (-CF₂-CF₂-) و اتصال دم به دم (-CH₂-CH₂-) بوجود می آید (شکل ب-۱) [۵]. جهت افزایش میزان عیوب و داشتن مقدار بیشتری از فاز β درون سیستم، از روشهایی همچون اعمال میدان الکتریکی بزرگ، کشش و افزودنیهایی همچون تری فلوئور اتیلن و تشکیل کوپلیمرهای PVDF استفاده می شود [عو۷]. واتال کرم و قابلیت ارتجاعیت زیادی دارد و از طرفی با توجه به اینکه گذاردهی دی الکتریک کمی دارد باعث می شود تا ضریب ولتاژ پیزوالکتریک بسیار زیادی داشته باشد. با این حال با توجه به اینکه گذارهای دی است به سرامیکها کوپلینگ الکترومکانیکی و



شکل ۱- الگوی ساختار PVDF: الف) فاز α با زنجیره ملکولی غیرقطبی و ب) فاز β با زنجیره ملکولی قطبی [۵].

کامپوزیتهای PZT-PVDF در مقایسه با مواد تک فاز خواص بهتری نشان میدهند. همانطور که در جدول ۱نشان داده شده است، این کامپوزیتها ضریب جفتشدگی^۱ زیاد، امپدانس کم و ثابت دیالکتریک متوسطی را همزمان با هم نشان میدهند. علاوه بر این قابلیت ارتجاعی متوسطی نیز دارند و میتوان آنها را به راحتی شکل داد [۴].

پارامتر	سرامیک	پليمر	کامپوزیت سرامیک- پلیمر
امپدانس آكوستيك	زياد (-)	کم (+)	کم (+)
ضریب جفتشدگی	زياد (-)	کم (-)	زياد (+)
ثابت دىالكتريك	زياد (-)	کم (+)	متوسط (+)
قابليت ارتجاع	سفت (–)	قابل ارتجاع (+)	قابل ارتجاع (+)
قيمت	ارزان (+)	گران (-)	متوسط (+)

جدول ۱ – مزایا (+) و معایب (–) سرامیکها، پلیمرها و کامپوزیتهای پیزوالکتریک.

¹ Coupling factor

اگرچه سهولت شکل دادن کامپوزیتهای ۳–۰ نسبت به کامپوزیتهای دیگر بسیار مطلوب است، ولی رسیدن به پراکندگی کاملاً یکنواخت فازهای سرامیک و پلیمر کار مشکلی است. علاوه بر این حضور خلل و فرج درون کامپوزیتها با کاهش استحکام شکست دیالکتریک کامپوزیت، بیشینه مقدار میدان پلاریزاسیون اعمالی را محدود می سازد [۴].

اخیراً محققین مختلفی بر روی انواع روشهای شکلدادن همچون روش ریخته گری محلولی، پرس سرد، پرس گرم، آلیاژسازی مکانیکی و اکسترود جهت ساخت کامپوزیتهای ۳-۰ به مطالعه پرداختهاند، که هر یک از این روشها ویژگیهای منحصر به فرد خود را نشان میدهند. گرگوریو و همکارانش [۹] در مطالعهای کامپوزیتهای PZT-PVDF را به روش ریخته گری محلولی ساختند، ولی تنها خواص دیالکتریک آنها را بررسی کردند.

ژانگ و همکارانش [۱۰] نیز جهت ساخت کامپوزیتهای PZT-PVDF، ابتدا گرانولهای PZT-PVDF را از روش ریخته گری محلولی بهدست آوردند و سپس با استفاده از پرس سرد کامپوزیتهای خود را شکل دادند و خواص دیالکتریک و پیزوالکتریک آنها را مطالعه کردند. سان و همکارانش [۱۱] از خمیر PZT-PVDF استفاده کردند و کامپوزیتهای خود را به روش اسکرین پرینتینگ^۱ بر روی زیرلایه اکسید اینیدیوم-قلع شکل دادند و خواص پیزوالکتریک آن را بررسی کردند.

در مطالعه انجام شده توسط دس-گاپتا و همکارانش [۱۲]، خواص دیالکتریک و گرماالکتریک کامپوزیتهای PZT-PVDF مورد بررسی قرار گرفته است.

ونکاتراگاواراج و همکارانش [۱۳] دو روش ریخته گری محلولی و پرس گرم را جهت ساخت کامپزیتهای PZT-PVDF به کار بردهاند و به بررسی خواص دیالکتریک و پیزوالکتریک آنها پرداختهاند. آنها بیان کردند که کامپوزیت بدست آمده از روش پرس گرم، چگالی، استحکام دیالکتریک، ثابت دیالکتریک و ضریب بار پیزوالکتریک بیشتر و ضریب ولتاژ پیزوالکتریک کمتری نسبت به کامپوزیت تهیه شده از روش ریخته گری محلولی دارد. آنها میل کامپوزیت حاوی ۵۰ درصد حجمی PZT شکل داده شده به روش ریخته گری محلولی و پرس گرم را به ترتیب PC/ و N/A pC/N و gra این کامپوزیتها را به ترتیب N/A mVm/۲ و N/۵ mVm/۲ گزارش کردند.

سیما و همکارانش [۱۴] تنها کسانی بودهاند که با استفاده از روش ریخته گری نواری کامپوزیتهای PZT-PVDF را ساختهاند که البته تنها خواص دیالکتریک را مطالعه کردهاند.

هدف از انجام این پژوهش ریخته گری نواری کامپوزیتهای PZT-PVDF و بررسی تأثیر پراکنـدگی دانـههـایPZT و بدسـت آوردن روند تغییرات خواص دیالکتریکی و پیزوالکتریکی هنگام تغییرکسر حجمی PZT است.

۲- مراحل آزمایشگاهی

مواد اولیهی به کار رفته در انجام این پژوهش عبارت از پودر A-PZT۵ (کد ۵۰۲ از شرکت الکتروسرامیک مورگان^۲) بـه عنـوان فاز سرامیک، پلیمر PVDF (نوع۰۱-۱۰ از شرکت سولف^۳) به عنوان فاز پلیمر و دیمتیلفرمآمیـد DMF (کـد ۳۹۵۲۴۶۳۴ K از

¹ Screen printing

² Morgan electroceremics

³ Solef

شرکت مرک⁽⁾) به عنوان مایعی جهت ساخت دوغاب PZT و همچنین به عنوان حلالPVDF هستند. گرانولهای PVDF درون DMF با نسبت DMF/ به وسیله همزن مغناطیسی در دمای C[°] ۷۵ حل شدند و محلولی عاری از حباب بدست آمد. در مرحله بعد پودر PZT پس از توزین به محلول PVDF-DMF اضافه شد و با استفاده از همزن مغناطیسی مخلوطی همگن بدست آمد. دوغاب به دست آمده بر روی سطح شیشهای ریخته گری نواری شد و لایهای به ضخامت ۱/۲mm بهدست آمد (شکل ۲). در مرحله بعد به منظور خروج DMF از ترکیب، فیلم بهدست آمده درون خشک کن با دمای C[°] ۱۰۰ قرار گرفت. بهمنظور بررسی تاثیر دمای خشک کن دوغاب PZT-PVDF مشابه با روش قبل ساخته شد و در دماهای ۱۰، ۱۰۰، ۱۳۰، ۱۴۰ و C[°] ۱۵۰ قرار گرفت تا دمای بهینه خشک کردن یافت شود.



شکل ۲- طرحواره ریخته گری نواری

همچنین به منظور بررسی تاثیر پراکنده سازی ذرات توسط همزن مافوق صوت، ویسکوزیته سوسپانسیون و سرعت خشکایش خشککن بر روی پراکندگی ذرات PZT درون کامپوزیت، پودر PZT پس از توزین به وسیله همزن مافوق صوت (مدل مدت ۲۰۰۰ -۰۰۰ -۰۰۰ Misonix sonicator ساخت کشور آمریکا) با اعمال انرژی در مدت زمان ۱۰ دقیقه با نسبت Misonix sonicator -۵۰ درون DMF پراکنده شد (نرخ اعمال انرژی امان ۲۰ و سرانجام سوسپانسیون PZT-DMF به محلول PVDF-DMF آماده شده از قبل اضافه شد و بر روی همزن مناطیسی با دمای ۵° که قرار گرفت تا با خروج بخشی از PMG ویسکوزیته آن افزایش DMF آماده شده از قبل اضافه شد و بر روی همزن مغناطیسی با دمای ۵° که قرار گرفت تا با خروج بخشی از PMG ویسکوزیته آن افزایش DMF ویسکوزیته آن افزایش از قبل اضافه شد و بر روی همزن مغناطیسی با دمای ۵° که قرار گرفت تا با خروج بخشی از PMG ویسکوزیته آن افزایش از قبل اضافه شد و بر روی همزن مغناطیسی با دمای ۵° که قرار گرفت تا با خروج بخشی از PMG ویسکوزیته آن افزایش اید. سوسپانسیون حاصله از این روش مشابه حالت قبل بر روی سطحی شیشهای ریخته شد و ضخامت هر یک از آن ها به راید. سوسپانسیون حاصله از این روش مشابه حالت قبل بر روی سطحی شیشهای ریخته شد و ضخامت هر یک از آن ها به گروه دیگر درون خشک کن با سرعت خشکایش می ۲۰۹ هری این درون خشک کن با سرعت خشکایش ۲۰۱۳ می درمای ۶۰ روم درون خشک کن با سرعت خشکایش که محمدی می خرا موای محمدی مختلف سرمای کن یافته شده از بررسی دمای خشک کن در مرحله قبل است و اختلاف سرعت خشکایش خشک کنها ناشی از جریان گروه دیگر درون آن ها است) قرار داده شد تا MF درون فیلم خارج شود. کامپوزیت هایی کاره ۲۰، ۵۰، ۵۰، ۶۵، ۶۵، ۶۵، ۶۵، ۶۵، ۶۵ با سرعتهای خشک کن زیاد و کم تهیه شد. تمامی فیلمهای کامپوزیت به دست سرمای خراری کاره ۲۰، ۵۰، ۵۰، ۵۵، ۶۵، ۶۵، ۶۵ با سرعتهای خشک کن زیاد و کم تهیه شد. تمامی فیلمهای کامپوزیت به دست می مند می می می می سرمای کاره می ۲۰ راید که درم کن زیاد و کم تهیه شد. تمامی فیلمهای کامپوزیت به دست در سرمان کاره می سرمای خرمی می می تلف می سرمای کاره می ۲۰ رای کاره درم که به درم کن زیاد و کم تهیه شد. تمامی فیلمهای کامپوزیت به دست در سرمان کاره می می تلف سرمای کاره می می تله می تو می ۲۰ رای کاره می می تله می سرم که می می می تله می می به می تای می می تله می می تا می می می تله می می تله می می می م

آمده با استفاده از دستگاه پلاریزاسیون کرونا (ساخت شرکت Badi کشور ایران) تحت میدان kV ۳۰ با فاصله سوزن تا فیلم ۱cm به مدت ۳۰ دقیقه در دمای C°۸۰ و سپس ۱۵ دقیقه در دمای محیط پلاریزه شدند (ضخامت تمامی نمونه های ساخته شده به یکدیگر نزدیک بوده و در نتیجه میدان اعمالی برای آن ها ثابت در نظر گرفته شده است و دیگر شرایط پلاریزاسیون از مطالعات انجام شده توسط علی سلیمی و همکارش [۱۵] گرفته شده است).

پراکندگی پودر PZT درون کامپوزیت توسط میکروسکوپ نوری (ساخت شرکت Olympus کشور آمریکا) و میکروسکوپ الکترون روبشی (ساخت شرکت Tescan کشور چک) مطالعه شد. ضخامت نمونهها با استفاده از میکرومتر و ضریب بار پیزوالکتریک نمونهها با استفاده از دستگاه ۲۳ متر (مدل KFC-PM۳۵۰۰ ساخت کشور آمریکا) اندازه گیری شد. به منظور اندازه گیری ظرفیت خازنی، مساحت دایرهای به قطر mm ۲ در دو طرف هر یک از فیلمهای کامپوزیت با استفاده از خمیر نقره (ساخت شرکت Asahi کشور ژاپن) الکترودگذاری شد. ظرفیت خازنی کامپوزیتها با استفاده از دستگاه امپدانس آنالایزر (مدل HP-۴۱۹۴A ساخت کشور آمریکا) در فرکانس kHz ۱ داره گیری شد. با داشتن ظرفیت خازنی (C)، مساحت سطح (ساخت شرکت Asahi رایز) در فرکانس kHz اندازه گیری شد. با داشتن ظرفیت خازنی (C)، مساحت سطح

$$\varepsilon_{\rm r} = \frac{{\rm Ct}}{\varepsilon_0 {\rm A}} \tag{1}$$

با توجه به اینکه ضریب بار پیزوالکتریک (d) بهواسطه ی ثابت گذردهی نسبی (ɛ‑) با ضریب ولتاژ پیزوالکتریک (g) متناسب است، با استفاده از معادله (۲) ضریب ولتاژ پیزوالکتریک بهدست می آید.

$$g_{33} = \frac{d_{33}}{\varepsilon_r \varepsilon_0} \tag{7}$$

همانطور که در معادله(۳) آمده است، ضریب شایستگی در امتداد جهت پلاریزاسیون (FOM_{۳۳}) با استفاد از ضریب بار پیزوالکتریک و ضریب ولتاژ پیزوالکتریک محاسبه می شود [۱۶].

$$FOM_{33} = d_{33} \times g_{33}$$
 (7)

بررسی کمّی فازی بر اساس تصاویر میکروسکوپی با استفاده از نرمافزار متریال پلاس (مدل ۴/۲ از شرکت دویت) صورت گرفت.

۳- نتايج و بحث

تصویر کامپوزیت تهیه شده از روش ریخته گری نواری با استفاده از مخلوط نمودن محلول PVDF و پودر PZT در شکل الف-۳ نشان داده شده است. اختلاف رنگی که در سطح بالایی و سطح زیرین فیلم کامپوزیت دیده می شود به وضوح بیان گر تـهنـشینی نسبی ذرات PZT به دلیل اختلاف زیاد چگالی بین PZT و PVDF است (ppvdf عرفی عرفی و ppzt = ۷/۵ g/cm). بررسیهای میکروسکوپی نیز تهنشینی نسبی ذرات PZT را تایید نمود.

افزایش دمای خشک کن بهمنظور کاهش تهنشینی PZT منجر به کاهش نسبی مشکل تهنشینی شد. از طرفی افزایش دما بـه

بیش از ℃ ۱۳۰۰ منجر به جوشیدن DMF و ایجاد حبابهایی درون فیلم کامپوزیت شد (شکل ب-۳). این حبابها باعث کاهش استحکام شکست دیالکتریک کامپوزیت شدند و در نتیجه بیشینه مقدار میدان پلاریزاسیون اعمالی را تا حدود kV محدود ساختند. بنابراین دمای بهینه جهت خروج سریع DMF از ترکیب ℃ ۱۳۰ بهدست آمد.



شکل ۳– کامپوزیتهای شکل داده شده به روش ریخته گری نواری بدون استفاده از همزن مافوق صوت: الف) PZT رسوب کرده در کامپوزیت خشک شده در دمای C°۱۰۰ و ب) جوشهای ایجاد شده در کامپوزیت خشک شده در دمای C°۱۴۰.

تصاویر گرفته شده از میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) پودر PZT قبل و بعد از پراکنده شدن توسط همزن مافوق صوت در شکل ۴ نشان داده شده است. همانطور که از این شکل دیده می شود اندازه متوسط گرانول های PZT (تهیه شده به روش خشک کن پاششی توسط تولید کننده پودر) حدود μm ۵۰ و اندازه دانه ها بعد از پراکنده شدن توسط همزن مافوق صوت در محدوده μm ۱–۱۰۱ است. از اندازه گرانول و دانه PZT در قبل و بعد از پراکنده شدن توسط همزن مافوق صوت می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایل ته نشینی ذرات PZT در روش ریخته گری نواری در حالتی که از همزن مافوق صوت استفاده نشده است، وجود ذراتی با ابعاد نزدیک به اندازه گرانول های اولیه بوده که منجر به افزایش سرعت ته نشینی آن ذرات شده است.





الف) گرانولها قبل از پراکندهسازی توسط همزن مافوق صوت و ب) بعد از پراکندهسازی توسط همزن مافوق صوت.

شکل الف–۵ تصویر گرفته شده از میکروسکوپ نوری (OM) کامپوزیت حاوی ۵۰ درصد حجمی PZT را نشان میدهد که در فرایند آمادهسازی آن از همزن مافوق صوت به منظور پراکندهسازی ذرات PZT، ویسکوز کردن سوسپانسیون به منظور جلوگیری از تهنشینی ذرات PZT و خشککن با سرعت خشکایش زیاد استفاده شده است. همانطور که از ریزساختار این کامپوزیت در شکل ب–۵ دیده میشود، استفاده از همزن مافوقصوت، تغلیظ سوسپانسیون و استفاده از دمای مناسب خشککن مؤثر واقع شده است و PZT بطور کاملاً یکنواخت درون PVDF پراکنده شده و کامپوزیتی با بافت همگن بدست آمده است. در مقابل کامپوزیتی که با شرایطی مشابه در خشککن با سرعت خشکایش کم خشک شده است (شکل ج و د–۵) با توجه به وجود زمان کافی جهت پلیمریزاسیون، زنجیرههای پلیمری زمان کافی برای مهاجرت و تجمع را داشته و بنابراین مناطق غنی از پلیمر و در نتیجه غنی از سرامیک تشکیل داده است، بنابراین جدایشی نسبی در بافت کامپوزیت ایجاد شده است. البت ه با توجه به ویسکوز بودن سوسپانسیون تهنشینی قابل توجهی رخ نداده است.



شکل ۵– الف) تصویر OM کامپوزیت همگن شکلداده شده در خشککن با سرعت خشکایش بالا، ب) تصویر SEM کامپوزیت همگن شکل داده شده در خشککن با سرعت خشکایش بالا، ج) تصویر OM کامپوزیت دارای جدایش بافت شکلداده شده در خشککن با سرعت خشکایش پایین و د) تصویر SEM کامپوزیت دارای جدایش بافت شکلداده شده در خشککن با سرعت خشکایش پایین (جدایش فازی در شکل ۶ مورد بررسی قرار گرفته است).

شکل ۶ تصاویر SEM مناطق غنی و فقیر از سرامیک در کامپوزیت حاوی جدایش نسبی سرامیک از پلیمر و طرحواره های این مناطق که با استفاده از نرمافزار رنگ زمینه هر دو تصویر قسمتهای غنی و فقیر از PZT به یک میزان افزایش یافت و درصد نسبی فاز سرامیک (نواحی روشن) و فاز پلیمر (نواحی تیره) در هر یک از نواحی روشن) و فاز پلیمر (نواحی تیره) در هر یک از نواحی روشن) در افزایش یافت و درصد نسبی فاز سرامیک (نواحی روشن) و فاز پلیمر (نواحی تیره) در هر یک از نواحی میزان افزایش یافت و درصد نسبی فاز سرامیک (نواحی روشن) در ماز رافزار رنگ زمینه هر دو مویر قسمتهای غنی و فقیر از PZT به یک میزان افزایش یافت و درصد نسبی فاز سرامیک (نواحی روشن) در ماز رافزار رافزایش یافت و درصد نسبی فاز سرامیک (نواحی روشن) و فاز پلیمر (نواحی تیره) در هر یک از نواحی غنی و فقیر از PZT اندازه گیری شد. نتیجه بررسیهای انجام شده با استفاده از این نرمافزار ناز درمافزار نواحی نی و فقیر از PZT اندازه گیری شد. نتیجه بررسیهای انجام شده با استفاده از این نرمافزار نواحی نی نرمافزار این نرمافزار این نرمافزار رافزای



شکل ۶– تصاویر SEM مناطق غنی و فقیر از سرامیک در کامپوزیت حاوی جدایش نسبی سرامیک از پلیمر و طرحوارههای این مناطق که با استفاده از نرمافزار متریال پلاس بدست آمده است: الف) تصویر SEM قسمت فقیر از سرامیک، ب) تصویر SEM قسمت غنی از سرامیک، ج) طرحواره قسمت فقیر از سرامیک و د) طرحواره قسمت غنی از سرامیک

با توجه به دادههای نشان داده شده در شکل الف-۷ مشاهده می شود که ضریب بار پیزوالکتریک با افزایش کسر حجمی PZT به صورت خطی افزایش می یابد، بدیهی است که این افزایش را می توان به جایگزینی فازی با ضریب بار پیزوالکتریک زیاد (PZT) به جای فازی با ضریب بار پیزوالکتریک کم (PVDF) نسبت داد. آنچه که در اینجا بسیار جالب توجه به نظر می رسد آن است که کامپوزیت های تهیه شده با سرعت خشکایش کم نسبت به کامپوزیت های ساخته شده با سرعت خشکایش زیاد ضریب بار پیزوالکتریک بیشتری از خود نشان می دهند. اختلاف مقدار ضریب بار پیزوالکتریک بین این کامپوزیت ها را می توان نواحی غنی از PZT نسبت داد که به نشان دادن خواصی معادل با خواص کامپوزیتی همگن با کسر حجمی سرامیک زیادتر منجر شده است و این می تواند به برهم کنش ممان های دوقطبی الکتریکی مربوط باشد. با توجه به دادههای نشان داده شده در شکل ب–۷ دیده می شود که ثابت دی الکتریک با افزایش کسر حجمی PZT افزایش یافته است. PZT ثابت دی الکتریک زیادتری نسبت به PVDF دارد لذا با جایگزین شدن PZT به جای بخشی از PVDF ثابت دی الکتریک نسبی افزایش یافته است.

همانطور که در شکلهای الف-۷ و ب-۷ دیده شد ضریب بار پیزوالکتریک و ثابت دیالکتریک نسبی با افزایش کسر حجمی PZT افزایش مییابند. با توجه به تأثیر معکوس هر یک از این پارامترها بر روی ضریب ولتاژ پیزوالکتریک و اینکه شیب افزایش ثابت دیالکتریک کامپوزیتهای با سرعت خشکایش زیاد از شیب افزایش ضریب بار پیزوالکتریک بیشتر بوده است، ضریب ولتاژ پیزوالکتریک آنها روندی نزولی را نشان میدهد [۱۶] (شکل ج-۷). بهطور کلی بیشینه مقدار ضریب ولتاژ پیزوالکتریک در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد حجمی سرامیک حاصل شده است.

همانطور که در شکل د-۷ پیداست، ضریب شایستگی با افزایش کسر حجمی PZT افزایش یافته که به افزایش مریط و g_{۳۳} و g_{۳۳} در محدوده کسر حجمی آزمایش شده نسبت داد. همچنین مشاهده می شود که ضریب شایستگی برای کامپوزیتهای با بافت جدایش یافته نسبت به کامپوزیتهای همگن بیشتر است. این مساله مربوط به زیادتر بودن ضریب بار پیزوالکتریک و تقریباً همسان بودن ضریب ولتاژ پیزوالکتریک این کامپوزیتها نسبت به کامپوزیتهای همگن است.



شکل ۷– نمودار وابستگی خواص دیالکتریکی و پیزوالکتریکی به کسر حجمی سرامیک در کامپوزیتهای PZT-PVDF؛ الف) ضریب بار پیزوالکتریک، ب) ثابت دیالکتریک نسبی، ج) ضریب ولتاژ پیزوالکتریک و د) ضریب شایستگی پیزوالکتریک

۴- نتیجهگیری

با استفاده از روش ریخته گری نواری کامپوزیتهای PZT-PVDF با الگوی اتصال ۳–۰ با سرعتهای خشکایش زیاد و کم ساخته شد. مطالعات دیالکتریکی و پیزوالکتریکی انجام شده بر روی کامپوزیتهای ساخته شده نشان داد که با افزایش کسر حجمی PZT ضریب بار پیزوالکتریک و ثابت دیالکتریک کامپوزیت افزایش مییابد. بررسیهای انجام شده بر روی پراکندگی دانههای PZT درون فاز زمینه PVDF با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نشان داد که در کامپوزیتهای با سرعت خشکایش زیاد همگنی کامل بدست آمده در حالی که در کامپوزیتهای با سرعت خشکایش کم جدایشی در بافت بوجود آمده است به طوری که مناطقی با اختلاف کسر حجمی PZT–پلیمر در ابعاد میلیمتری ایجاد شده است. این جدایش بافت ایجاد شده در اثر استفاده از خشک کن با سرعت خشکایش کم موجب بهبود خواص پیزوالکتریک شده است که این به دلیل ایجاد یک ساختار حاوی مناطق غنی تر از سرامیک در لایه یکامپوزیتی است.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از سازمان جهاد و خودکفایی ندسا و معاونت پژوهشی دانشگاه بینالمللی امـام خمینـی (ره) بـه خـاطر حمایـت مـالی براساس قراردادهای شماره ۲۵/۳۸۷۹/د و ۱/۷۲۵۵۰/د سپاسگزاری میکنند.

مراجع

- R. E. Newnham, "Properties of materials: Anisotropy, Symmetry, Structure", Oxford University Press, 87-102 (2005).
- [2] K. M. Nair, A. S. Bhalla, T. K. Gupta, S. Hirano, B. V. Hiremath, J. H. Jean, R. Pohanka, "Dielectric materials and devices", The American Ceramic Society, 355-368 (2002).
- [3] K. Uchino, "Advanced piezoelectric materials:Science and technology", Woodhead, 34-38 (2010).
- [4] Safari, B. Jadidian, E. K. Akdogan, "Piezoelectric composites for transducer applications", *Comprehensive Composite Materials*, 5, 533-561 (2000).
- [5] H. S. Nalwa, "Ferroelectric Polymers: Chemistry, Physics, and Applications", Marcel Dekker, 183-200 (1995).
- [6] J. D. W. Madden, "Dielectric elastomers as electromechanical transducers", Oxford, 16-18 (2007).
- [7] E. Riande and R. Diaz-Calleja, "Electrical Properties of Polymers", Marcel Dekker, 523-528 (2004).

- [8] Safari, "development of piezoelectric composites for transducers", *Journal of Physics III*, 4, 1129-1149(1994).
- [9] R. Gregorio, M. Cestari and F. E. Bernardino, "Dielectric behavior of thin films of β-PVDF/PZT and β-PVDF/BaTiO₃ composites", *Journal of Materials Science*, 31, 2925-2930 (1996).
- [10] L. M. Zhang, Q. Shen and D. You, "Preparation and properties of 0-3 PZT/PVDF piezoelectric composite", *Key Engineering Materials*, 249, 129-132 (2003).
- [11] Y. H. Son, S. Y. Kweon, S. J. Kim, Y. M. Kim, T. W. Hong and Y. G. Lee, "Fabrication and electrical properties of PZT-PVDF 0-3 type composite film", *Integrated Ferroelectrics*, 88, 44-50 (2011).
- [12] D. K. Das-Gupta and M. J. Abdullah, "Electroactive properties of polymer-ceramic composites", *Ferroelectrics*, 87, 213-228 (2011).
- [13] E. Venkatragavaraj, B. Satish, P. R.Vinod and M. S.Vijaya, "Piezoelectric properties of ferroelectric PZT-polymer composites", *Journal of Physics D: Applied Physics*, 34, 487-492 (2001).
- [14] Seema, K. R. Dayas, J. M. Varghese, "PVDF-PZT-5H composites prepared by hot press and tape casting techniques", *Journal of Applied Polymer Science*, 106, 146-151 (2007).
- [۱۵] ع. سلیمی و ع. ا. یوسفی، "پارامترهای موثر در پلاریزاسیون فیلمهای پلیمری برای ساخت سنسوره ای پیزوالکتریک"، هجدهمین کنفرانس بینالمللی برق، تهران (۱۳۸۲).
- [16] J. Moulson and J. M. Herbert, "Electroceramics: materials, properties and application", Wiley, 344-354 (2003).

جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳

بررسی رفتار الکتروشیمیایی کربن اکتیو و کامپوزیتهای کربن اکتیو/ اکسید نیکل به عنوان الکترود در ابرخازنها

نرجس باقرى'، عليرضا أقايى'، محمد يكانه قطبى'، احسان مرزبان راد'

^۱ پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ^۲ گروه سرامیک، دانشگاه ملایر، ملایر

nbs1384@yahoo.com

چکیده: هدف از این تحقیق بررسی رفتار الکتروشیمایی اثر مقدار کربن اکتیو در الکترودهای تهیه شده از کامپوزیتهای کربن اکتیو/اکسید نیکل (NiO/AC) در محلول الکترولیت KOH:1M و در سیستم سه الکترودی میباشد. چهار ترکیب مختلف از کامپوزیت ذکر شده، تهیه و رفتار ولتامتری چرخهای آنها با کربن اکتیو مقایسه شد. همچنین با استفاده از روش گالوانواستاتیک شارژ-تخلیه، ظرفیت ویژه خازنی آنها در پنجرههای پتانسیل مثبت و منفی بررسی شد. نتایج نشان داد حضور اکسید نیکل در الکترودهای کامپوزیتی کربن اکتیو/کسید نیکل (NiO/AC)، باعث افزایش پنجره پتانسیل از TV/SSCE در کربن اکتیوب مودود کامپوزیت تها در کامپوزیتها میشود. همچنین با افزایش مقدارکربن، امکان استفاده از آنها در جریانهای پایین کمتر میشود. کامپوزیت تهیه شده با نسبت وزنی کربن به نیکل، ۴۲۶۶ طرفیت ویژه بیشتری در مقایسه با الکترودهای دیگر دارد. ک**لید واژه:** ابرخازن، کربن اکتیو، کامپوزیت کربن/کسید نیکل.

۱– مقدمه

ابرخازنها یا خازنهای الکتروشیمیایی^۱ ابزارهای الکترونیکی هستند که قابلیت ذخیره انرژی بیشتری در مقایسه با خازنهای سنتی را دارند[۱]. اهمیت این گروه از ابزارها نسبت به باتریها در رهایش سریعتر انرژی میباشد. اگرچه در طی دهـه گذشـته، تحقیقات زیادی برای پیشرفت این گروه از ابزارهاصورت گرفته است، اما هنوز موضوع تحقیقات بسیاری از محققان و مراکز تحقیقاتی میباشد.

مواد کربنی بهویژه کربن اکتیو^۲، با سطح ویژه زیاد، شناخته شدهترین موادخازنی برای ذخیره انرژی در تهیه ابرخازنها هستند. در این دسته از مواد، قابلیت ذخیره انرژی مطابق با مکانیزم لایه دوتایی^۳ است. در این مکانیزم، بارهای الکتریکی در سطح بین مواد خازنی و الکترولیت، مسئول ذخیره انرژی هستند[۱].

ماده مناسب دیگر برای تهیه الکترود ابرخازنها، اکسید رتنیوم (RuO₂) است که بر اساس واکنشهای اکسایش و کاهش^{*} قابلیت ذخیره انرژی را دارد(مکانیزم شبه خازنی^۵) [۱–۳]. از آنجاییکه ترکیبات رتنیومی، موادکمیاب و گرانقیمتی میباشند،

¹ Supercapacitor

² AC:activated carbon

³ Electric Double Layer Capacitor(EDLC)

⁴ Redox

⁵ Psoudocapacity

استفاده از آنها محدود میباشد. به همین دلیل تلاشهای زیادی صورت می گیرد تا سایر ترکیبات فلزی و همچنین مواد پلیمری را جایگزین ترکیبات رتنیومی کنند[۲, ۴].

ترکیبات دارای نیکل بویژه اکسید نیکل، از مهمترین ترکیباتی هستند که برای تهیه الکترودهای ابرخازن، استفاده می شوند. بیشتر گزارشهای منتشر شده در زمینه رفتار خازنی این ترکیبات، به روشهای مختلف سنتز می درازد که هدف از آن، تهیه اکسید نیکل با مورفولوژیهای مختلف و قابلیت ذخیره انرژی زیاد می باشد [۵–۹].

در زمینه تهیه کامپوزیتهای NiO/AC نیز گزارشهای زیادی منتشر شده است[۱۰–۱۳]. این مطالعات به منظور استفاده از هـ ر دو مکانیزم ذخیره انرژی یعنی لایه دوتایی الکتریکی و شبهخازنی صورت گرفته است. گزارشهای منتشر شده در این زمینه بـه بررسی خواص بدست آمده از روشهای مختلف سنتز و استفاده از انواع کربنها میپردازد. اما تاکنون گزارشی در زمینه اثر مقـدار کربن اکتیو بر ظرفیت خازنی اکسید نیکل مشاهده نشدهاست. همچنین در همه تحقیقات منتشر شده در زمینه این کامپوزیتها، که در سیستم سه الکترودی انجام شده است، تنها به بررسی خواص در محدوده پتانسیل مثبت میپردازد. در این تحقیق، چهار ترکیب مختلف کامپوزیت NiO/AC (دارای مقادیر مختلف کربن) بررسی و نتایج آن بـا کـربن اکتیـو مـورد اسـتفاده در تهیـه کامپوزیتها مقایسه میگردد. این مقایسه، شامل پنجره پتانسیل، شکل منحنی ولتامتری چرخهای، ظرفیت خازنی در پنجرههای

۲- آزمایشها

برای سنتز مواد خازنی (کامپوزیتهای NiO/AC) از کربن اکتیو Norit® SX ULTRA استفاده شد. با استفاده از دستگاه سونیکیتور، مقادیر ۲۰۸۵، ۲، ۲ و ۴ گرم کربن اکتیو در ۱۰۰۵۵ آب مقطر پخش شد. سپس ۲۰۲۲ مول نیترات نیکل^۲ در سوسپانسیون بدست آمده حل شد M(۲/۲). در مرحله بعد، محلول (NaOHM ۵/۱) به صورت قطرهای و تحت همزن مغناطیسی، به سوسپانسیون تهیه شده، اضافه شد تا pH سوسپانسیون به عدد ۸ برسد. ذرات رسوب داده شده در سوسپانسیون، با استفاده از سانتریفیوژ جدا و با آب مقطر و الکل شستشو داده شدند. رسوب بدست آمده در دمای 2° 40 به مدت یک شب خشک و سپس در دمای 2° 100 به مدت ۴ ساعت در محیط هوا نگهداری شد. این مواد خازنی با نام NiO.5،NiO.5، NiO.5 و تحت نامگذاری شدند که به ترتیب نشاندهنده حضور مقدار ۲۵/۱۰، ۵/۱۰، و ۴ گرم کربن در ۲۰۰۲ محلول اولیه است. برای تهیه الکترود، مواد خازنی سنتز شده، باپلیوینیلدیفلوراید^۲ و استیلن سیاه^۳ به نسبت وزنی ۲۰۱۵، ۲۰۱۵ در محلول ⁴ برای تهیه الکترود، مواد خازنی سنتز شده، باپلیوینیلدیفلوراید^۲ و استیلن سیاه^۳ به نسبت وزنی ۲۰۰۵، ۲۰۱۵ در محلول ⁴ به مدت یک شب توسط همزن مغناطیسی مخلوط شد تا جوهر غلیظ و هموژنی بدست آید. با استفاده از یک قلـم مو، سوسپانسیون بدست آمده بر روی ورقهای نیکل به عنوان الکترود جمع کننده⁶ به قطر Mor لایه نشانی شده و به مدت یک شب در دمای ۲۰ ۷۰ خشک شدند. میانگین وزن لایه نشانده شده بر روی هر الکترود حمو مدو دو m

- ² PVDF: Polyvinylidene difluoride
- ³ Acetylene Black
- ⁴ N-methylpyrrolidione
- ⁵ Collect Electrode

¹ Ni(NO₃)₂.6H₂O

بررسی فازی نمونه Ni0.5 با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس (Diffractometer Siemens D5000) صورت گرفت. بررسی میکروساختاری با دستگاه (ZEISS) SEM مجهز به آنالیز عنصری EDAX انجام شد.

برای انجام آزمایشهای الکتروشیمیایی از دستگاه Autolab potentiostat PGSTAT 100 و نرم افزار GPES استفاده شد. روشهای ولتامتری چرخه ای و گالوانواستاتیک شارژ – تخلیه برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی الکترودهای کاری، استفاده شد. همه آزمایشها با استفاده از سلول ®Teflon Swagelok و در سیستم سه الکترودی انجام گرفت. ورقههای کربنی با ضخامت ۱۹۰ میکرون (Ag/AgCl, 3M NaCl یا الکترود شمارنده و الکترود الکترود کاری و شمارنده با الکترود و الکترود کاری و شمارنده با استفاده با استفاده با استفاده ال الکترون (Toray, Electrochem. Inc., USA) به عنوان الکترود شمارنده و الکترود الکترود کاری و شمارنده با استفاده با استفاده با استفاده با استفاده از سلول ها استفاده از سلول الکترود شمارنده و الکترود ای الکترود الکترود کاری و شمارنده با م میکرون (Ag/Cl, 3M NaCl یا کترود مرجع هیدروژن) به عنوان الکترود مرجع انتخاب شد. الکترود کاری و شمارنده با استفاده از صفحات کاغذی^۲ از همدیگر جدا شدند.

در این تحقیق، دانسیته جریانهای ولتامتری چرخهای و گالوانواستاتیک بر حسب وزن کل الکترود و پارامترهای الکتریکی بر اساس وزن مواد خازنی (وزن کربن اکتیوو مواد کامپوزیتی به ترتیب در الکترودهای تهیه شده از کربن اکتیو و کامپوزیتها) محاسبه و گزارش می شود.

۳- بحث و نتیجهگیری



پراش اشعه ایکس نمونه Ni0.5 در شکل ۱ مشاهده می شود. موقعیت پیکها در شکل ۱ نـ شان دهنـده صـفحات (۱۱۱)، (۲۰۰)، (۲۲۰)، (۲۲۱)، (۲۲۲) و (۴۰۰) فاز NiO با شماره کارت (JCPDS card 00-047-1049) می باشـد. همچنـین پیـک پهـن در حدود ۲۰ درجه مربوط به حضور کربن اکتیو در نمونه است[۱۳]. مطابق با این شکل هیچ پیک اضافی که نـشان دهنـده حضور ناخالصی هایی از جمله هیدروکسید نیکل در نمونه باشد، مشاهده نمی شود.

¹ Counter Electrode

² Glassy fibrous paper sheet Whatman, GF/A



شکل ۲- تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه a) کربن اکتیو، b) کامپوزیت Ni0.5 و c)تصویر الکترونهای بر گشتی از نمونه Ni0.5 (آنالیز عنصری از سطوح مشخص شده با دایرههای قرمزرنگ نشان میدهد این سطوح نسبت به سایر مناطق مقدار کربن بیشتری دارند.)

شکل(a) ۲ تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونههای کربن اکتیو را نشان میدهد. چنانچه مشاهده می شود ذرات کربنی دارای محدوده وسیعی از اندازه ها هستند. تصویر میکروسوپ الکترونی (b) ۲ از نمونه کامپوزیتی Ni0.5 نیز نشان میدهد که توزیع اندازه ذرات مشابه با نمونه کربن اکتیو می باشد. شکل (c) ۲، تصویر بدست آمده از الکترونهای برگشتی را در نمونه Si0.5 نشان می دهد. که توزیع می دادازه ذرات مشابه با نمونه کربن اکتیو می باشد. شکل (c) ۲، تصویر بدست آمده از الکترونهای برگشتی را در نمونه Si0.5 نیز نشان می دهد که توزیع می دادازه ذرات مشابه با نمونه کربن اکتیو می باشد. شکل (c) ۲، تصویر بدست آمده از الکترونهای برگشتی را در نمونه Si0.5 نشان می دهد. نتایج بدست آمده با استفاده از آنالیز edax در قسمتهای مختلف نمونه نشان می دهد اگرچه در همه سطح نمونه، می دهد. نتایج بدست آمده با استفاده از آنالیز cdax حرف می مختلف نمونه نشان می دهد. اگرچه در همه سطح نمونه، حضور کربن و نیکل قابل شناسائی است، اما در قسمتهای از نمونه که در تصویر (c) ۲ به رنگ تیره تر مشاهده می شود (به عنوان مثال محصور در دایره های قرمزرنگ)، مقادیر کربن بیشتر از سایر مناطق است. این نتیجه، نشان می دهد اکرچه در اک سید نیک عنوان مثال محصور در دایره های قرمزرنگ)، مقادیر کربن بیشتر از سایر مناطق است. این نتیجه، نشان می ده داکسید نیک روی سطوح کربن و به صورت نایکنواخت تشکیل می شود.

روش ولتامتری چرخهای ٔ روشی متداول برای بررسی خواص الکتروشیمیایی و تعیین پنجره پتانسیل مواد در کاربردهای ابرخازنی میباشد. به منظور بررسی خواص الکتروشیمیایی مواد، رفتار ولتامتری چرخهای الکترودهای تهیه شده از کربن اکتیو، در پنجره

¹ Cyclic Voltammetry

پتانسیل [۱۷/_{SSCE}٬۰/۲۵۷/_{SSCE}] در محیط قلیایی (KOH 1M) بررسی شد (شکل (۳(a)). مطابق با این شکل، پیکی که نشاندهنده حضور واکنشهای اکسایش-کاهش در این پنجره پتانسیل باشد، مشاهده نمی شود. این شکل ولتامتری که مشخصه مواد کربنی است، ناشی از مکانیزم لایه دوتایی است. در پتانسیل ۱۷/_{SSCE} شروع افزایش ناگهانی جریان مشاهده می شود که مربوط به تجزیه آب و آزاد شدن گاز هیدروژن مطابق با واکنش زیر است[۱۴].

$$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$$

در ناحیه پتانسیلهای مثبت نیز، افزایش جریان در پتانسیل بیشتر از ۲۷/_{SSCE}، مربوط به تجزیه آب و آزاد شدن گاز اکسیژن و یا اکسید شدن کربن اکتیو و تشکیل گاز دی اکسید کربن میباشد[۱۴]. با توجه به افزایش شدید جریان در انتهای ناحیه پتانسیل مثبت، بهنظر میرسد پنجره پتانسیل [۲۷/_{SSCE}،۰/۲۷/_{SSCE} ۱–] مناسبترین دامنه پتانسیل برای کربن اکتیو مورد استفاده در این تحقیق میباشد.

بهترین روش برای اندازه گیری ظرفیت ویژه مواد خازنی، روش گالوانواستاتیک شارژ- تخلیه می باشد. معادله زیر برای محاسبه ظرفیت ویژه با استفاده از این روش استفاده می شود.

$$C_{\rm S} = \frac{I.\Delta t}{m.\Delta E} \tag{Y}$$

در این رابطه، F g⁻¹)C_s، ظرفیت ویژه، Δt (s)، I(A)، (C) کو m (g) به ترتیب جریان، زمان تخلیه، پنجـره پتانـسیل مـورد استفاده و جرم مواد خازنی (جرم کربن اکتیو یا کامپوزیتها) روی الکترود کاری میباشد.



شکل ۳– a) منحنی ولتامتر چرخهایالکترودکربن اکتیو در سیستم سه الکترودی در پنجره پتانسیل

(b ،[-1/•V_{/SSCE}،•/۲۵۷_{/SSCE})): تغییرات ظرفیت ویژه با دانسیته جریان در شرایط جریان ثابت در پنجره پتانسیل 1 M. KOH :الکترولیت: 1 M. KOH]

شکل (b) تتایج حاصل از ظرفیت کربن اکتیو را در جریان های مختلف از ^۲-g ۸ ۸/۰ تا ۴A g⁻¹ در پنجره پتانسیل (b) تتایج حاصل از ظرفیت کربن اکتیو را در جریان های مختلف از ۷/۱ A g⁻¹ تا ۲۰۱۰ ماز در پنجره پتانسیل (b) ۲۷/۱۹۶۲ (c) تشان میدهد. چنانچه انتظار میرود با افزایش دانسیته جریان، ظرفیت ویژه کاهش می یابد. ماکزیمم (مرفیت ویژه این ماده F g⁻¹ در جریان ۸ ۲-۱ است.



نتایج ولتامتری چرخهای در نمونههای کامپوزیتی NiO/AC با درصدهای مختلف کربن در شکل۴ ارائه شده است.

شكل ۴- منحنى ولتامتري چرخهاي الكترود a): Ni4 (و b): Ni4 (و b): 4): 4) (الكتروليت: Ni4 (الكتروليت: 1 M. KOH (الك

چنانچه مشاهده میشود، در نمونههای کامپوزیتی، امکان افزایش پتانسیل تا حدود V/SSCE وجود دارد. مقایسه منحنیهای بدست آمده از الکترودهای کامپوزیتی (شکل ۴) با منحنی بدست آمده از الکترود کربن اکتیو (شکل (۳(۵)) نشان میدهد با حضور اکسید نیکل در الکترودهای کامپوزیتی، واکنشهای ناخواسته تجزیه آب و اکسید شدن کربن، از ۸۷/SSCE در الکترود کربن اکتیو به حدود ۸/۵۷/SSCE در الکترودهای کامپوزیتی افزایش مییابد. از آنجا که میزان ذخیره انرژی، در خازنها علاوه بر اینکه وابسته به ظرفیت خازنی است، همچنین وابسته به توان دو پنجره پتانسیل است، بنابراین افزایش پنجره پتانسیل موجب افزایش ذخیره انرژی در خازنها میشود. همچنین وابسته به توان دو پنجره پتانسیل است، بنابراین افزایش پنجره پتانسیل موجب افزایش ذخیره انرژی در خازنها میشود. همچنین وابسته به توان دو پنجره پتانسیل است، بنابراین افزایش پنجره پتانسیل موجب افزایش میوزیتی، ناشی از واکنشهای اکسایش – کاهش اکسید نیکل در کامپوزیتها است.

مرحله تخلیه مطابق با واکنش زیر گزارش کردهاند[۵, ۶].

 $NiO + OH^{-} \Leftrightarrow NiOOH + e^{-}$

همچنین گزارشهایی نیز مربوط به واکنش اکسایش Ni^{2+} به Ni^{3+} و سپس Ni^{4+} منتشر شده است[۱۵].

مکانیزم لایه دوتایی که عامل ذخیره انرژی در کربن اکتیو در پتانسیلهای پایین میباشد (شکل۲)، در نمونههای کامپوزیتی نیـز نقش مهمیدر ذخیره انرژی در پتانسیلهای پایین دارد.

روش گالوانواستاتیک شارژ-تخلیه در پنجره پتانسیل [۱/۰۷/_{/SSCE}،۰/۵۷/_{/SSCE}] برای الکترودهای کامپوزیتی انجام شد و با استفاده از معادله ۱ در پنجره های پتانسیل [۱/۰۷/_{/SSCE}،۰/۰۷/_{/SSCE}]، [۰۱/۰۷/_{/SSCE}،۰/۵۷/_{/SSCE}] و [۱/۰۷/_{/SSCE}،۰/۵۷/_{/SSCE}] محاسبه شد. نتایج حاصل از این آنالیز در منحنی های شکل ۵ ارائه شده است.

در نمونههای Ni0.5 و Ni1 امکان اندازه گیری ظرفیت خازنی در جریان ⁻⁻g A /۰۰با استفاده از روش گالوانواستاتیک شارژ-تخلیه وجود ندارد (بدلیل عدم امکان افزایش ولتاژ تا ۰/۵۷_{/SSCE} در جریان ⁻⁻g ۰/۰۱A). در نمونه Ni4 نیز، بررسی ظرفیت خازنی در جریانهای ¹⁻g A /۳ و کمتر وجود ندارد. احتمالاً رفتار این نمونهها، بدلیل انجام واکنشهای ناخواسته در سیستم مربوط به حضور کربن اکتیو به مقدار قابل توجه میباشد. (آزاد شدن اکسیژن و دی اکسید کربن در پتانسیلهای نسبتاً پایین در محیطهای قلیایی)[۱۴].

در نمونه Ni0.25 (شکل(a)۵)، که کمترین مقدار کربن را در بین نمونهها دارد، در جریانهای از ¹⁻g A ۳ تا حدود ¹⁻g A ۵/۱، ظرفیت در محدوده پتانسیلهای مثبت ([-۱/۰۷/_{SSCE}،۰/۵۷/_{SSCE}]) که بیشتر ناشی از واکنشهای اکسایش-کاهش و مکانیزم شبهخازنی است، از محدوده پتانسیلهای منفی [-۱/۰۷/_{SSCE}،۰/۷۷/_{SSCE}]، کمتر است. با کاهش دانسیته جریان، ایـن رونـد معکوس می شود و در حالیکه ظرفیت در محدوده پتانسیلهای منفی افزایش قابل توجهی ندارد (مشخصه مکانیزم لایه دوتایی)، در ناحیه پتانسیلهای مثبت، ظرفیت در محدوده پتانسیلهای منفی افزایش میابد (مشخصه مکانیزم شبهخازنی). در نمونـه Ni0.5 در ناحیه پتانسیلهای مثبت، ظرفیت به طور قابل توجهی افزایش می ابد (مشخصه مکانیزم شبهخازنی). در نمونـه Ni0.5 تغییر سیر افزایش ظرفیت با کاهش دانسیته جریان در جریانهای حدود¹⁻g A ۲/۵ اتفاق میافتد و در نمونـه Ni0.6 دانسیتههای جریان، ظرفیت با کاهش دانسیته جریان در جریانهای حدوده پتانسیل مثبت است. با افزایش کربن بـه مقـدار ۴ گـرم دانسیتههای جریان، ظرفیت در محدوده پتانسیل منفی کمتر از محدوده پتانسیل مثبت است. با افزایش کربن بـه مقـدار ۴ گـرم در منونه Ni0.5) در دانسیتههای جریان زیاد، تفاوت چندانی بین ظرفیت ویژه در محدوده پتانسیلهای مثبت و منفی وجود ندارد، اما در منونه Ni4) در دانسیتههای جریان زیاد، تفاوت چندانی بین ظرفیت ویژه در محدوده پتانسیلهای مثبت و منفی وجود ندارد، اما معایزم شبه خازنی در دانسیتههای جریان پایین (ناشی از حضور اکسید نیکل) است.

با مقایسه نتایج بدست آمده در شکل ۵، مشاهده می شود ظرفیت ویژه نمونه Ni0.5، در کل پنجره پتانسیل [-۱/۰۷/_{/SSCE} با مقایسه نتایج بدست آمده در شکل ۵، مشاهده می شود ظرفیت ویژه نمونه Ni4 در دانسیته جریان I^{-1} مار) و همچنین کربن اکتیو بی شتر است و تقریباً امکان استفاده از آن در دانسیتههای جریان پایین نیز می باشد. در حالیکه در نمونه Ni4، در دانسیته جریان I^{-1} مکان استفاده از آن در دانسیتههای جریان پایین نیز می باشد. در حالیکه در نمونه Ni4، در دانسیته جریان I^{-1} مکان استفاده از آن در دانسیته های جریان پایین نیز می باشد. در حالیکه در نمونه Ni4، در دانسیته جریان I^{-1} مقدار ظرفیت ویژه I^{-1} مقدار ظرفیت ویژه I^{-1} مقدار I^{-1} مقدار I^{-1} مقدار خانسیته جریان I^{-1} مقدار I^{-1} مقدار خانسیته جریان I^{-1} مقدار I^{-1} مقدان I^{-1} مقدان مقدان I^{-1} مقدان مقدان مقدان مقدان I^{-1} مقدان مقدان I^{-1} مقدان I^{-1} مقدان I^{-1} مقدان I^{-1} مقدان I^{-1} مقدان I^{-1} مقدان مقدان I^{-1} مقدان مقدان I^{-1} مقدان



،Ni4 ، (d): Ni1 ، (c ،Ni0.5): (b ،Ni0.25): (a مشكل ۵- ظرفيت ويژه بر حسب دانسيته جريان در نمونه هاى ni1 ،(c ،Ni0.5): (b ،Ni0.25). در سيستم سه الكترودى در سه پنجره پتانسيل ((-۱/۰۷_{/SSCE}۰۰/۵۷_{/SSCE})، (-۱/۰۷). (1 M. KOH : (الكتروليت: 1 M. KOH)).

۴- نتیجهگیری

در این تحقیق، رفتار الکتروشیمیایی کربن اکتیو، و چهار ترکیب مختلف کامپوزیتی آن با اکسید نیکل با روشهای ولتامتری چرخهای و گالوانواستاتیک شارژ-تخلیه بررسی شد. نتایج بررسیها نشان داد با افزودن اکسید نیکل به کربن در طی فرآیند سنتز، پنجره پتانسیل کامپوزیتها در الکترولیت KOH (1M) از ۱۸۷/_{SSCE} به حدود ۰/۵۷/_{SSCE} افزایش مییابد. نمونه Ni0.5 تقریباً بیشترین ظرفیت ویژه را در بین نمونهها و در همه دانسیتههای جریان دارد، علاوه بر اینکه قابل استفاده در دانسیتههای جریان پایین نیز است. نمونه Ni4 مناسبترین ترکیب برای استفاده در رنج پتانسیلهای مثبت و جریانهای ¹ و Ni g⁻¹ و Ni ست.

مراجع

- Conway, B. E., Elec/trochemical Supercapacitors, Scientific Fundamentals and Technological Application. 1999.
- [2] Adekunle, A., et al., Supercapacitive Properties of Symmetry and the Asymmetry Two Electrode Coin Type Supercapacitor Cells Made from MWCNTS/Nickel Oxide Nanocomposite. Int. J. Electrochem. Sci, 2011. 6: p. 4760- 4774.
- [3] Patake, V. D. and C. D. Lokhande, Chemical synthesis of nano-porous ruthenium oxide (RuO2) thin films for supercapacitor application. Applied Surface Science, 2008. 254(9): p. 2820-2824.
- [4] Ghenaatian, H. R., M. F. Mousavi, and M. S. Rahmanifar, High performance hybrid supercapacitor based on two nanostructured conducting polymers: Self-doped polyaniline and polypyrrole nanofibers. Electrochimica Acta, 2012. 78(0): p. 212-222.
- [5] Cheng, J., G.-P. Cao, and Y.-S. Yang, Characterization of sol-gel-derived NiOx xerogels as supercapacitors. Journal of Power Sources, 2006. 159(1): p. 734-741.
- [6] Khairy, M. and S. A. El-Safty, Mesoporous NiO nanoarchitectures for electrochemical energy storage: influence of size, porosity, and morphology. RSC Advances, 2013. 3(45): p. 23801-23809.
- [7] Kim, S.-I., et al., Facile Route to an Efficient NiO Supercapacitor with a Three-Dimensional Nanonetwork Morphology. ACS Applied Materials & Interfaces, 201 :(۵)δ. "p. 1596-1603.
- [8] Lee, J. W., et al., Nanosheets based mesoporous NiO microspherical structures via facile and template-free method for high performance supercapacitors. Electrochimica Acta, 2011. 56(13): p. 4849-4857.
- [9] Liu, M., et al., Synthesisof porous NiO using NaBH4 dissolved in ethylene glycol as precipitant for high-performance supercapacitor. Electrochimica Acta, 2013. 107(0): p. 9-15.
- [10] Lota, K., A. Sierczynska, and G. Lota, Supercapacitors Based on Nickel Oxide/Carbon Materials Composites. International Journal of Electrochemistry, 2011. 2011.
- [11] Lu, W., et al., Nanocomposite Electrodes for High-Performance Supercapacitors. The Journal of Physical Chemistry Letters, 2011. 2(6): p. 655-660.
- [12] Marcinauskas, L., Ž. Kavaliauskas, and V. Valinčius, Carbon and Nickel Oxide/Carbon Composites as Electrodes for Supercapacitors. Journal of Materials Science & Technology,

2012. 28(10): p. 931-936.

- [13] Wang, Y., et al., One-pot synthesis of nickel oxide-carbon composite microspheres on nickelfoam for supercapacitors. Journal of Materials Science, 2012. 47(5): p. 2182-2187.
- [14] Sun, X., et al., A comparative study of activated carbon-based symmetric supercapacitors in Li2SO4 and KOH aqueous electrolytes. Journal of Solid State Electrochemistry, 2012. 16(8): p. 2597-2603.
- [15] Boschloo, G. and A. Hagfeldt, Spectroelectrochemistry of Nanostructured NiO. The Journal of Physical Chemistry B, 2001. 105(15): p. 3039-3044.



مدل سازی فرآیند خشک شدن مخلوط اشباع خاک رس و انقباض قطعه در طی فرآیند

خلیل خلیلی، سید یوسف احمدی بروغنی، محسن باقریان

دانشگاه بیرجند

M.bagherian@gmail.com

چکیده: در طی خشک شدن سرامیکها به خاطر وجود گرادیانهای رطوبت، حرارت و فشار، تنشهایی در قطعه ایجاد می شود. ایجاد و گسترش مدلی جهت توصیف فرآیند خشک کردن محیطهای متخلخل و بررسی اثرات ناشی از آن شامل تنشها و انقباضات ضروری است. در این تحقیق با در نظرگیری همزمان فرآیندهای انتقال حرارت، انتقال جرم، انتقال منتوم و تاثیر انقباضات، مدلی جهت ارزیابی تنشها و انقباض ناشی از خشک شدن مخلوط اشباع خاک رس و آب به کمک اجزاء محدود ارائه شده است. با استفاده از معادلات بقای ممنتوم، تغییر شکلها و تنشها برای هر فاز محاسبه شده است. در این مدل فرض شده است. با استفاده از معادلات بقای ممنتوم، تغییر شکلها و تنشها برای هر فاز محاسبه شده است. در این مدل فرض شده است که در مرحله اول خشک شدن، حرکت آب از داخل قطعه به سطح آن توسط قانون دارسی انجام می شود و نیروی لازم جهت این انتقال به کمک گرادیان فشار تامین می گردد. آزمایشات تجربی جهت محاسبه پارامترهای مورد نیاز مدل انجام شد. مدل به کمک اجزاء محدود حل و تایج با منحنیهای خشک شدن حاصل از آزمایشات تجربی مقایسه گردید. در این تحقیق مشخص شد که عامل اصلی انتقال رطوبت از نظر فیزیکی گرادیان فشار منافذ است.

۱– مقدمه

مدلسازی فرآیند خشک کردن سرامیکها در توسعه فرآیند و بهبود محصولات سرامیکی جایگاه ویژهای پیدا کرده است. معادلات مشتقات جزئی مبنای مدلسازی فرآیند خشک کردن بوده و بایستی در طی پروسه، معادلات مشتقات جزئی چند فیزیکه (پدیدههای انتقال) در سیستم با گذشت زمان به صورت همزمان حل شوند. در نظر گیری همه مکانیزمهای انتقال در فرآیند خشک کردن، منجر به غیرقابل حل شدن معادلات به طور همزمان خواهد شد. مدل سازی محققان جهت غلبه بر این مشکل اثرات مکانیزمهای مختلف را بر روی ضریب نفوذ اعمال میکنند که در نتیجه ضریب نفوذ به ضریب نفوذ موثر تبدیل میشود. شرود و لوئیس اولین افرادی بودند که در سال ۱۹۲۹ در ایجاد مدل ریاضی خشک کردن با استفاده از معادله حرارت فوریه پیش قدم بودند[۱]. در این مدل، درجه حرارت و ضریب نفوذ حرارتی به ترتیب با رطوبت و ضریب نفوذ آن جایگزین شد. (معادله ۱)

$$\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \mathbf{t}} = \mathbf{D}\nabla^2 \mathbf{X} \tag{1}$$

در انتهای سال ۱۹۳۰ محققان نشان دادند که توزیع رطوبت نمی تواند تنها از قانون فیک حاصل شود و عواملی نظیر فشار، نیروی مویینگی، جابجایی تبخیر و… بر آن تاثیر گذار بوده و رابطه ۱ به صورت زیر اصلاح گردید [۲،۳].

۲)

$$\frac{\partial \mathbf{X}}{\partial \mathbf{t}} = \nabla \cdot (\mathbf{D} \nabla \mathbf{X})$$

ویتاکر نشان داد که انتقال رطوبت توسط جابجایی را نمیتوان در این عامل قرار داد و در طی نتایج حاصل از آزمایشات، وی ضریب نفوذ ثابت رطوبت را به صورت تابعی از درجه حرارت و رطوبت بدست آورد [۴٬۵]. مدل ویتاکر به خوبی پدیدههای فیزیکی که در خشک شدن اتفاق میافتند را بیان میکرد. اما با این وجود معایبی نیز به همراه داشت. بعد از ویتاکر، لیوکو[۶] فرض نمود که شار رطوبت از سه جزء تشکیل شده است: (معادله ۳)

$$\dot{\mathbf{m}}_{\mathbf{m}} = -\rho_{s}\delta_{\mathbf{m}}(\nabla \mathbf{X} + \delta_{T}\nabla \mathbf{T} + \delta_{P}\nabla P) \tag{(7)}$$

کومانس [۷] آزمایشاتی طراحی کرد تا بصورت تجربی مقدار ضریب نفوذ را بدست آورد. کتالرز [۸] با در نظر گیری خواص الاستیک مقدار ضریب نفوذ را بدست آورد. آچانتا [۹] با استفاده از مخلوط اشباع ضریب نفوذه ای بالاتر را محاسبه و به مدل سازی انقباض خشک شدن پرداخت. زاگروبا و همکاران [۱۰] ضریب نفوذ را از منحنیهای تجربی خشک کردن محاسبه نمودند. مشابه همین تحقیق را مئوبی [۱۱] با لحاظ نمودن تغییر شکل قطعه انجام داد. چمخی و همکاران [۱۲] در راستای توسعه فرایند کرنش های ویسکو الاستیک را مدل نمودند. در این تحقیق با در نظرگیری همزمان فرآیندهای انتقال حرارت، انتقال جرم، انتقال ممنتوم و تاثیر انقباضات، مدلی با استفاده از قانون دارسی جهت ارزیابی تنشها و انقباض خشک شدن سرامیکها ارائه و در ادامه مدل به روش اجزاء محدود حل شده است. هدف از این تحقیق انتخاب بهترین شرایط عملیاتی و مناسبترین پارامترها جهت بدست آوردن محصولی با کیفیت و عاری از تنش و ترک است.

۲- سینتیک خشک کردن

خشک شدن با تبخیر مایع در اثر اعمال گرما به قطعهتر رخ میدهد که در ۲ مرحله جدا از هم را به دنبال دارد. مرحلهای که در قطعه انقباض ایجاد میشود و مرحلهای که بدون انقباض در قطعه است. در مرحله انقباضی (مرحله اول)، فاز گاز وجود نداشته و محیط متخلخل همواره به صورت دو فازی مایع و جامد میباشد. در بسیاری از موارد خشک شدن، ابتدا مقدار رطوبت X نسبت به زمان t، به صورت خطی تغییر نموده و سرعت خشک کردن ثابت است (شکل ۱).



شکل ۱- سینتیک خشک کردن در مرحله اول و مرحله دوم [۱۹]

در ادامه رطوبت بصورت غیر خطی تا رسیدن به مقدار تعادلی *X کاهش یافته و سرعت خشک شدن تا رسیدن به مقـدار صـفر بصورت نزولی تغییر میکند.

۳- ۳- مدلسازی

طی فرآیند خشک کردن حجم قطعه متاثر از مقدار درصد رطوبت حین فرآیند است [۲۰،۲۱]. قانون دارسی با متغیرهای متوسط حجمی جریان مانند سرعت، فشار و دانسیته کار می کند. این مقدار متوسط کمیتها را میتوان در هر نقطه از فضای همگن به صورت "متوسط مقدار واقعی کمیت بر واحد حجم مشخص در بر گیرنده نقطه "تعریف کرد (شکل ۲). حجم در نظر گرفته شده باید به گونهای باشد که هم در مقابل ابعاد ماکروسکوپی مسئله کوچک باشد و هم شامل چندین سوراخ و اجزاء ماتریکس جامد باشد. بنابراین ضروری است تا قوانین انتقال اصلی برای مقیاس میکرو بر اساس نیروی مویینگی و حرکت مایع ارائه گردد. جهت حل معادلات در مقیاس میکرو درک هندسه مسئله ضروری است و این برای مواد متخلخل بسیار با توجه به تصادفی بودن نحوه قرارگیری ذرات و اندازه آنها، امکان مدل سازی واقعی هندسه عملا غیرممکن میباشد و بهتر است برای رفع این مشکل از روش متوسطهای حجمی استفاده شود، که در آن تبدیل معادلات از میکرو به ماکرو انجام میگیرد. بدین منظور ابتدا معادلات بقا برای هر جزء نوشته شده و معادلات ماکروسکوپیک از تبدیل معادلات از میکرو به ماکرو انجام میگیرد. بدین منظور ابتدا معادلات بقا برای هر جزء نوشته شده و معادلات ماکروسکوپیک از حجم نماینده این معادلات بقا حاصل میشود، معادله بقای ممنتوم کلی حاصل جمع معادله بقای ممنت و می می خواهد بود. در نهایت قانون دارسی را می توان با قانون بقای ممنتوم مایع جایگزین نمود و به صورتهای دیگری از قانون بقای جرم دست یافت.

۳-۱-۳ -۱- فرضيات

در طی خشک شدن قطعات متخلخل فرآیندهای انتقال، همزمان رخ داده و منجر به پیچیده شدن مدل خواهد شد. بدین منظور فرضیات زیر جهت سادهشدن محاسبات در نظر گرفته شده است:

- محیط همواره دو فازی و اشباع باقی خواهد ماند.
 - ۲) خاک رس یک ماده متخلخل همگن است.
- ۳) شبیه سازی محدود به دوره خشک شدن با سرعت ثابت است.
 - ۴) اثرات جاذبه و جابجایی داخلی در نظر گرفته نشده است.
 - ۵) تبخیر فقط از سطح صورت می گیرد (به خاطر فرضیه اشباع)
 - ۶) فاز مایع و جامد تراکمناپذیر هستند.
- ۷) توزیع رطوبت و حرارت اولیه همگن است و هیچ گونه تنش اولیه بر قطعه وارد نمی شود.

با توجه به فرض ۵ می توان نتیجه گرفت که نرخ تبخیر داخلی با نرخ تبخیر از سطح جامد به محیط برابـر اسـت و در نتیجـه آن مکانیزم انتقال رطوبت از اختلاف فشار هیدرواستاتیکی و قانون دارسی تبعیت می کند.

۲-۳- معادلات پیوستگی (مقیاس میکرو)

خواص فیزیکی سیال (چگالی، ویسکوزیته، فشار) به عنوان متوسطهای حجمی ذاتی نامیده می شوند که همانند یک حجم واحد

از حفرهها تعریف میشوند. بر اساس این تعریف، خواص پارامترهای فیزیکی حاصل میشود که میتوان آنها را به صورت تجربی بدست آورد. سرعتهای جریان به عنوان متوسطهای حجمی ظاهری توصیف میشوند، به این معنی که بر روی حجمهای واحد شامل حفرهها و ماتریسها متوسطگیری شده که این سرعتهای جریان را سرعتهای دارسی نامند. چنین توصیفی باعث میشود که میدان سرعت در مرزهای بین زیر حوزههای متخلخل و زیر حوزههای آزاد پیوسته باشد. به واسطه این توصیفها میتوان جریان را به وسیله یک سری از متغیرهای وابسته برای تمام زیر حوزههای متخلخل و جریان آزاد مدلسازی نمود. معادله دینامیکی توصیف کننده حرکت سیال را میتوان با استفاده از قانون دوم نیوتن برای یک ذره سیال بدست آورد. برای

$$\vec{F} = \frac{\vec{d\rho}}{dt}\vec{p} = \int \vec{V} dm \qquad \vec{dF} = dm\frac{\vec{dV}}{dt}$$
 (*

با داشتن رابطهای برای شتاب یک المان سیال به جرم بینهایت کوچک، که در میدان جریان حرکت دارد می توان قانون دوم نیوتن را به شکل برداری نیز نوشت. معادلات کلاسیک انتقال حرارت، انتقال جرم و انتقال ممنتوم برای هر دو فاز جامد و مایع نوشته شده است که از اندیس s برای جامد و از 1 برای مایع استفاده شده است. معادله بقای جرم در فرم اویلری از رابطه (۵) برای مایع حاصل می شود:

$$\frac{\partial \rho_{l}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_{l} v_{l}) = 0 \qquad (\Delta$$

معادله کلی ممنتوم خطی به صورت رابطه (۶) است [۲۲]:

$$i = l, s \quad j \neq i \quad \rho_i \left(\frac{\partial v_i}{\partial t} + v_i \cdot \nabla v_i \right) = \rho_i f_i + \nabla \cdot \underline{\sigma_i} + \sum_j P_{ij}$$
 (6)

ممنتوم زاویهای عبارت است از:

$$i = l, s \quad \underline{\sigma_i} = \underline{\sigma_i}^T$$
 $g \quad \underline{\sigma_l} \equiv \sum_i (\underline{\sigma_i} - \rho_i u_i u_i)$ (*

که u_i سرعت ناشی از جاذبه میباشد. با حذف اثرات جاذبه، معادله ممنتوم خطی به صورت رابطه (۸) تبدیل خواهد شد:

$$\nabla \cdot \sigma_{l} = 0 \quad (\Lambda) \quad g \quad \frac{\partial \rho_{l} h_{l}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_{l} v_{l} h_{l}) = \nabla \cdot (K_{l} \nabla T_{l}) \quad ($$

برای فاز مایع شش مجهول وجود دارد: چگالی، سه جزء سرعت، درجه حرارت و فشار مایع. معادلات بالا برای بدست آوردن ایـن مجهولات کافی نبوده و از قانون تراکم ناپذیری مایع نیز میتوان به عنوان معادله اضافی استفاده نمود: مشابه فاز مایع، برای فاز جامد نیز میتوان معادلات را باز نویسی نمود:

$$\frac{\partial \rho_{s}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_{s} v_{s}) = 0 \quad (1 \cdot \rho_{s} \nabla \cdot \sigma_{s}) = 0 \quad (1 \cdot \rho_{s} \nabla \cdot \sigma_{s}) = 0 \quad (1 \cdot \rho_{s} \nabla \sigma_{s}) =$$

معادله (۱۳) برای فاز جامد نیاز نیست چرا که تعداد مجهولات فاز جامد عبارتند از: چگالی، سـه مؤلفـه سـرعت و درجـه حـرارت. فشار در فاز جامد ایجاد نمیگردد به همین دلیل این معادله اضافی است.

جلد ۳ شمارهی ۱ بهار ۱۳۹۳
$$\rho_{s}(v_{s} - w) \cdot n_{sl} = 0 \qquad (1\% \quad \rho_{l}(v_{l} - w) \cdot n_{ls} = 0 \qquad (1\%)$$

که در آن n بردار عمود بر سطح مشترک دو فاز و در جهت بیرون پارامتر دوم و w مقدار سرعت سطح مشترک است. با توجه به قانون بقاء ممنتوم خطی میتوان نوشت:

رابطه ۱۷از پیوستگی شار جرم در سطح بین دو فاز نتیجه می شود که به دلیل توزیع غیر یکنواخت فازها توصیف رفتار بین فازها عملی نبوده و حل عددی معادلات فوق غیر ممکن است. برای غلبه بر این مشکل از تکنیک همگن سازی معادلات برای دو فاز جامد و مایع استفاده می شود. همگن سازی معادلات با روش میانگین حجمی انجام شده است.

۴- همگنسازی به روش میانگین حجمی

انتقال جرم و انتقال حرارت باید در مقیاس میکرو صورت گیرند. اما معادلات انتقال را نمیتوان در مقیاس میکرو حل کرد. چون هندسه محیط متخلخل و توزیع فازها را یا نمیتوان مشاهده کرد و یا هندسه پیچیدهای را به همراه خواهند داشت. با روش میانگین حجم معادلات در مقیاس میکروسکوپیک به معادلات در مقیاس ⁽REV تبدیل خواهند شد. روش میانگین حجمی براساس یکپارچه سازی همه معادلات فوق بر روی یک المان حجم نماینده (REV) از حجم گسترده میباشد [۲۴]. این روش اجازه انتقال معادلات را از مقیاس میکرو به مقیاس ماکرو میدهد. هر کمیت فیزیکی ψ_{α} (اسکالر، برداری، تانسور) در مقیاس میکرو بعد از تبدیل به مقیاس ماکرو را میتوان یا به صورت فاز میانگین حجم محرت فاز میانگین ذاتی^۲ میلا با روابط زیر تبدیل نمود:[۲۴]

$$\overline{\Psi}_{\alpha} = \frac{1}{V} \int_{V_{\alpha}} \psi_{\alpha} dV \quad g \quad \overline{\Psi}_{\alpha}^{\alpha} = \frac{1}{V_{\alpha}} \int_{V_{\alpha}} \psi_{\alpha} dV \quad g \quad V = \sum V_{i}$$

که α می تواند برای فاز جامد (s) و یا فاز مایع (l) را به خود اختصاص دهد. در مقیـاس مـاکرو توصـیف ترکیـب فازهـا بـا جـزء حجمی صورت میگیرد:



شکل ۲- حجم نماینده در یک محیط متخلخل [۲۲]

¹ Representative Elementary Volume

² Phase intrinsic average

$$lpha = {
m s}, {
m l} \quad arepsilon_{lpha} = rac{{
m V}_{lpha}}{{
m V}}arepsilon_{
m i};$$
و i و حجم جزئی فاز $arepsilon_i = arepsilon_i$

در فرضیات بیان شد که محیط همواره اشباع باقی میماند و هیچگونه گازی در طی فرآیند ایجاد نمیشود و محیط هم واره از دو فاز مایع و جامد تشکیل شده است:

$$\varepsilon_{\rm s} + \varepsilon_{\rm l} = 1$$
 (1A) $\psi_{\alpha} = \varepsilon_{\alpha} \overline{\psi}_{\alpha}^{\alpha}$

با استفاده از تئوری روش متوسطهای حجمی که در بالا ذکر شد، برای فاز جامد می توان نوشت: [۲۳]

$$\frac{\partial \overline{\rho_s}}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\overline{\rho_s} \overline{v_s^s}\right) = 0 \quad (\aleph \quad \nabla \cdot \overline{\sigma_s} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_s} \cdot n_{sl} dA = 0 \quad (\Upsilon \cdot \overline{\rho_s} \overline{v_s^s h_s^s}) = \nabla \cdot \left(K_s (\nabla \overline{T_s} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{T_s} \cdot n_{sl} dA\right) = -\rho_s^s \overline{\widetilde{h_s} \widetilde{v_s}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} K_s \nabla \overline{T_s} \cdot n_{sl} dA \quad (\Upsilon \cdot \overline{v_s} - \overline{v_s^s}) = \nabla \cdot \left(K_s (\nabla \overline{T_s} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{T_s} \cdot n_{sl} dA\right) = -\rho_s^s \overline{\widetilde{h_s} \widetilde{v_s}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} K_s \nabla \overline{T_s} \cdot n_{sl} dA \quad (\Upsilon \cdot \overline{v_s}) = 0$$

و متناظر با أن برای فاز مایع نیز روابط زیر نتیجه خواهد شد:[۲۳]

$$\frac{\partial \rho_{l}}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\overline{\rho_{l}} v_{l}^{l}\right) = 0 \quad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA \qquad (\nabla \nabla \cdot \overline{\sigma_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{sl}} \overline{\sigma_{l}} \cdot n_{ls} dA)$$

$$\frac{\overline{\partial \rho_{l} h_{l}}}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\overline{\rho_{l}} \overline{v_{l}^{l} h_{l}^{l}}\right) = \nabla \cdot \left(K_{l} (\nabla \overline{T_{l}} + \frac{1}{V} \int_{A_{ls}} \overline{T_{l}} \cdot n_{ls} dA\right) - (\rho_{l}^{l} \overline{\widetilde{h_{l}}} \widetilde{v_{l}}) + \frac{1}{V} \int_{A_{ls}} K_{l} \nabla \overline{T_{l}} \cdot n_{ls}$$
(YA)

از تعادل ترمودینامیکی و بقای انرژی نتیجه گرفته می شود که دمای قطعه همواره برای هر دو جزء مایع و جامد برابر با دمای حباب تر است[۲۲]. (دمای حباب تر بصورت تجربی توسط نویسنده اندازه گرفته شده است) با این فرض و شرایط مرزی که آورده شد می توان مجموع معادلات ۲۱ و ۲۵ را به صورت رابطه ۲۶ نوشت:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\overline{\rho_s} \overline{h_s} + \overline{\rho_l} \overline{h_l} \right) + \nabla \cdot \left(\overline{\rho_s} \overline{v_s^s h_s^s} + \overline{\rho_l} \overline{v_l^l h_l^l} \right) = \nabla \cdot (K^{eff} \nabla \overline{T}) \quad (\forall \mathcal{F}$$

که در آن K^{eff} تانسور رسانایی موثر است که از کارهای مشابه [۳] استفاده شده است.

۴-۱- فرمول بندی جدید انتقال جرم

با معرفی کسر حجمی (٤) برای هر دو معادله بقای جرم میتوان نوشت:

$$\frac{\partial \varepsilon_{l} \overline{\rho_{l}^{l}}}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\overline{\rho_{l}^{l}} \overline{v_{l}}\right) = 0$$
(YV)

$$(TV)$$

$$(TV)$$

$$(TV)$$

$$(TA)$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{\rm l}}{\partial t} + \nabla \cdot (\overline{v_{\rm l}}) = 0 \tag{YA}$$

با همین استدلال می توان برای فاز جامد نیز معادله بقای جرم را نوشت:

$$\frac{\partial \varepsilon_{\rm s}}{\partial t} + \nabla \cdot (\overline{\rm v_{\rm s}}) = 0 \tag{79}$$

حاصل جمع دو معادله رابطه (۳۰) را خواهد داد:

 $\frac{\partial(\epsilon_{s}+\epsilon_{l})}{\partial t}+\nabla\cdot(\overline{v_{s}}+\overline{v_{l}})=0 \qquad (\forall\cdot$

از رابطه (۱۸) سمت چپ این معادله حذف شده و حاصل رابطه (۳۱) باقی خواهد ماند:

$$\nabla \cdot (\overline{\mathbf{v}_{\mathbf{s}}} + \overline{\mathbf{v}_{\mathbf{l}}}) = 0 \tag{(7)}$$

قانون عمومی دارسی عبارت است از:

$$\overline{v_l^l} = \overline{v_s^s} - \frac{\underline{k}}{\varepsilon_l \mu_l} \cdot (\nabla \overline{P_l^l} - \overline{\rho_l^l} g)$$
(77)

با ضرب طرفین معادله در جزء حجمی مایع ${\cal E}_l$ و نادیده گرفتن اثرات جاذبه، رابطه (۳۳) حاصل می گردد:

$$\overline{\mathbf{v}_{l}} = -\frac{1}{\mu_{l}} \underline{K} \cdot \nabla \overline{\mathbf{p}_{l}^{l}} + \varepsilon_{l} \overline{\mathbf{v}_{s}^{s}} \tag{W}$$

و با جمع کردن طرفین معادله فوق با $\overline{v_s}$ میتوان حاصل $\overline{v_l} + \overline{v_l}$ را بدست آورد:

$$\overline{\mathbf{v}_{s}} + \overline{\mathbf{v}_{l}} = \varepsilon_{s} \overline{\mathbf{v}_{s}^{s}} + \varepsilon_{l} \overline{\mathbf{v}_{s}^{s}} - \frac{\underline{\mathbf{k}}}{\mu_{l}} \cdot \nabla \overline{\mathbf{P}_{l}^{1}} = \overline{\mathbf{v}_{s}^{s}} - \frac{\underline{\mathbf{k}}}{\mu_{l}} \cdot \nabla \overline{\mathbf{P}_{l}^{1}}$$
(""

و با قرار دادن طرف راست معادله (۳۴) در معادله (۳۱) می توان به شکل دیگری از اولین قانون بقا دست یافت:

$$\nabla \cdot \left(\overline{v_s^s} - \frac{\underline{k}}{\mu_l} \cdot \nabla \overline{P_l^l} \right) = 0 \tag{7a}$$

که به کمک این رابطه می توان مقدار فشار مایع را بدست آورد. دومین معادله بقا از معادلات (۲۸) و (۳۵) حاصل می شود:

$$\frac{\partial \varepsilon_{l}}{\partial t} + \nabla \cdot \left(\varepsilon_{l} \overline{v_{s}^{s}} - \frac{k}{\mu_{l}} \cdot \nabla \overline{P_{l}^{l}} \right) = 0 \tag{77}$$

مقدار رطوبت در طی فرآیند را می توان توسط رابطه (۳۷) از مقدار جزء حجمی اقتباس کرد [۲۵]:

$$W = \frac{\varepsilon_l \overline{\rho_l^l}}{(1 - \varepsilon_l) \overline{\rho_s^s}} \tag{magnetized}$$

۴-۲- بقای انرژی

با توجه به روابط انتقال حرارت، معادلات بقای انرژی به صورت زیر نوشته میشود:

$$\overline{\rho c_{p}} \frac{\partial \overline{T}}{\partial t} - \nabla \cdot \left(K \cdot \nabla \overline{T} \right) = 0 \quad (\forall \Lambda \qquad \overline{\rho c_{p}} = \overline{\rho_{s}} c_{p_{s}} + \overline{\rho_{l}} c_{p_{l}} \quad (\forall \sigma)$$

۴-۳- تعادل مکانیکی و تنش موثر

مجموع معادله (۸) و (۱۳) معادله تعادل مکانیکی ۴۰ را تشکیل میدهد:

$$\nabla \cdot (\sigma) = 0 \tag{(f)}$$

می توان با استفاده از تئوری بایوت تنش کلی را به دو قسمت تقسیم بندی نمود که قسمت اول تـنش ناشـی از رفتـار اسـتاتیکی جامد و قسمت دوم تنشهای ناشی از فشار سیال است.

$$\sigma = \varepsilon_{\rm s} \sigma_{\rm s} - \varepsilon_{\rm l} \overline{P_{\rm l}^{\rm l}} {\rm I} \tag{4}$$

تنش موثر از حاصل جمع تنش کلی و فشار مایع معرفی می شود.

$$\sigma^{\rm eff} = \sigma + P_{\rm l}^{\rm l} {\rm I} \tag{47}$$

می توان بقای ممنتوم را با توجه به رفتار الاستیک به صورت رابطه (۴۳) نوشت:

$$\nabla \cdot \left(\lambda \cdot \operatorname{tr}(\epsilon) \mathbf{I} + 2 \cdot \mu \epsilon - \overline{\mathbf{P}_{l}^{1}} \mathbf{I} \right) = 0 \tag{FT}$$

و تانسور کرنش را به صورت تابعی از جابجاییها تعریف نمود:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} [(\nabla u) + (\nabla u)^{t} + (\nabla u)^{t} \cdot (\nabla u)]$$
(ff

معادلات (۳۸) تا (۴۴) فرآیندهای انتقال جرم، حرارت و ممنتوم را برای محیط متخلخل بازگو میکنند و با حل ایـن معـادلات می وان تنشهای ناشی از خشک شدن و انقباض خشک شدن را محاسبه نمود.

۵- آزمایشات تجربی

با استفاده از آزمایشات تجربی می توان مدت زمان خشک شدن، سرعت جابجایی و مقدار انقباضات نقاط مختلف قطعه را بدست آورد [۲۵]. مقادیر حاصل شده را می توان با نتایج خروجی مدل مقایسه نمود و صحت عملکرد مدل و یا مقدار خطای ایجاد شده آن را محاسبه کرد. بدین منظور خشک کردن گل خاک رس در سه درجه حرارت ۳۵، ۵۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد انجام و در طی بازههای زمانی قطعه وزن شده تا بتوان نمودار خشک شدن تجربی را بدست آورد. همچنین مقادیر کاهش حجم قطعه نیز به دلیل حذف رطوبت به صورت مکانیکی اندازه گیری شد و مقادیر حد انقباض و نیز سرعت حرکت ماده از اطلاعات فوق محاسبه گردید [۲۵]. از آنجا که محاسبه همه پارامترهای مورد نیاز مدل (مدول یانگ، مدول بالک و ضریب هدایت حرارت) به صورت تجربی وقت گیر و هزینه بر بود به ناچار مجبور به استفاده از مقادیر تجربی حاصل شده توسط محققان در سایر تحقیقات استفاده

جدول ۱ – پارامترها و مقادیر استفاده شده در مدل سازی

مقدار	پارامتر	مقدار	پارامتر
	تخلخل اوليه	2.6 Mpa	مدول بالک
$k=10^{-11}m^2 s^{-1}$	نفوذ پذيرى	$\lambda_s = 1.44 \text{ Jm}^{-2} \text{k}^{-1} \text{ s}^{-1}$	هدایت گرمایی
$\rho_s = 2610 \text{ kgm}^{-3}$	چگالی جامد	$\rho_l = 1000 \text{kg m}^{-3}$	چگالی مایع
$C_p = 1900 J kg^{-1} . C^{-1}$	ضریب گرمایی ویژه	$D = 1.554 \text{ e} - 8\text{m}^2 \text{ s}^{-1}$	ضريب نفوذ

جهت محاسبه مقدار رطوبت قطعه، قطعه را در بازههای زمانی مختلف وزن کرده و اختلاف آن را با مقدار جرم ماده اولیه محاسبه و در نهایت درصد رطوبت آن بر اساس معیار خشک در هر لحظه حاصل می گردد. با حل معادلات بقا نیز می توان درصد رطوبت ناشی از مدل را محاسبه نمود. کاهش حجم با استفاده از پردازش تصویر و ۲ دوربین محاسبه گردید. کاهش جرم نیز با استفاده از ترازوی با دقت ۰/۰۱ گرم با اتصال به کامپیوتر کنترل شد. [۲۵]. بازههای ثبت تصویر و جرم ۵ دقیقه یک بار انتخاب شد. جهت انجام آزمایشات خشک کنی توسط محقق ساخته شده است که دو جداره بوده و مکانیزم انتقال حرارت در آن از نوع جابجایی است. در شکل ۳ خشک کن و تجهیزات آورده شده است.



شکل ۳- خشک کن و تجهیزات مورد استفاده

۶- روش حل عددی

پیچیدگی معادلات حاکم بر مسئله، تاثیر متغیرهای فیزیکی مختلف، گذرا بودن و بالا بودن هزینههای مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی و محدودیت استفاده از دستگاههای اندازه گیری، آزمایشات تجربی را در مقایسه با روشهای عددی محدود میکنند. به همین دلیل روشهای عددی در عصر حاضر رشد چشم گیری داشته است.



شکل ۴ ابعاد نمونه مورد نظر را نشان می دهد که به خاطر تقارن و کاهش زمان حل، تنها یک چهارم قطعه مدل شده است.

شکل ۴- هندسه قطعه و اعمال حرارت بر آن و خروج رطوبت

۶-۱- شرایط مرزی

برای سطوح آدیاباتیک (سطوح تقارن قطعه) که هیچ عمل انتقال صورت نمی گیرد:

$$\nabla \overline{P_l^{l}} = 0 \qquad (\mathfrak{f} \diamond \quad \left(-K\nabla \overline{T}\right) \cdot n = 0 \qquad (\mathfrak{f} \diamond$$

برای سطح بالایی (x=5, y=2.5) که در معرض انتقال حرارت و شار رطوبتی قرار دارند شرایط مرزی عبارتست از: $\left(-\frac{k}{2}, \sqrt{P_{l}^{1}}\right) \cdot n = \frac{F_{m}}{2}$ (۴۷ (-K, \sqrt{T}) $\cdot n = -mh_{v} + h_{c}(T_{e} - T_{co})$ (۴۸

$$\mu_1 \cdots \mu_1 \qquad \rho_1 \qquad (1 \cdots p_1) \qquad (1 \cdots p_1)$$

$$\sigma \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (\mathbf{f} \mathbf{q} \qquad \mathbf{F}_{\mathrm{m}} = \mathbf{h}_{\mathrm{m}} \rho_{\mathrm{g}} (\mathbf{C}_{\mathrm{sat}} - \mathbf{C}_{\infty}) \tag{(a)}$$

$$\dot{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{n}_{\mathrm{m}}\mathbf{M}_{\mathrm{v}}}{\mathbf{R}\mathbf{T}_{\mathrm{a}}} \left(\mathbf{P}_{\mathrm{v,surf}} - \mathbf{P}_{\mathrm{v,a}} \right) \quad (\Delta) \qquad \mathbf{h}_{\mathrm{m}} = \frac{\mathbf{n}_{\mathrm{c}}}{\rho_{\mathrm{air}}\mathbf{C}p_{\mathrm{air}}} \quad (\Delta)$$
$$\mathbf{h}_{\mathrm{c}} = \frac{\mathbf{K}\,\mathbf{N}\mathbf{u}}{\mathbf{d}_{\mathrm{h}}} \quad (\Delta) \qquad \overline{\mathbf{N}\mathbf{u}_{\mathrm{L}}} = (0.825 + \frac{0.387 \times \mathrm{Ra}_{\mathrm{L}}^{1/6}}{\left(1 + \left(\frac{0.492}{\mathrm{Pr}}\right)^{9/16}\right)^{8/27}}) \quad (\Delta)$$

جهت سادهتر شدن مسئله مدلسازی با فرض همواره اشباع بودن مخلوط ۲ فازی انجام شده است، یعنی تنها انقباض تا نقطه بحرانی اتفاق میافتد. معادلات بقای فوق به کمک پارامترهای جدول ۱ در نرمافزار اجزاء محدود آباکوس و با استفاده از سابروتین و کد نویسی در نرمافزار پایتون انجام و نتایج حل با نتایج آزمایشات تجربی مقایسه شدهاند. بدین منظور از المان انتقال حرارت و ۴ گرهی با شماره DC2D4 استفاده شده است.

۷- نتايج و بحث

۷-۱- مقایسه مقادیر تجربی و مدل سازی

در شکلهای ۵ تا ۲ مقادیر مدلسازی شده کاهش رطوبت با مقادیر تجربی متناظر با آن، برای درجه حرارتهای مختلف آورده شده است. در طول فرآیند خشک شدن، چنانچه خاک اشباع باشد، ابتدا تخلخلهای بزرگ خشک می شوند. در نتیجه سطح میانی آب و هوا به سطح ذرات نزدیک و نزدیکتر می شود. حاصل این نزدیک شدن ذرات، کاهش تدریجی پیوستگی مایع است که منجر به کاهش سرعت خشک شدن شده و پایان مرحله اول را به دنبال دارد سرعت خشک شدن در مرحله اول ثابت است و منجر به کاهش سرعت خشک شدن شده و پایان مرحله اول را به دنبال دارد سرعت خشک شدن در مرحله اول ثابت است و آب با نرخی مشخص از سطوح قطعه تبخیر می شود. با کاهش درجه اشباع، لولههای موئین جریان شکسته می شوند و رطوبت تنها از طریق لایههای مازت بریان شکسته می شوند و رطوبت تنها از طریق لایههای نازک اطراف ذرات حرکت می کند در این حالت پیوستگی بخار اتفاق می افتد. سرعت خشک شدن ثابت شدن از با نرخی مشخص از سطوح قطعه تبخیر می شود. در این حالت پیوستگی بخار اتفاق می افتد. سرعت خشک شدن ثابت شدن از طریق لایههای نازک اطراف ذرات حرکت می کند در این حالت پیوستگی بخار اتفاق می افتد. سرعت خشک شدن ثابت شدن از باطریق لایههای نازک اطراف ذرات حرکت می کند در این حالت پیوستگی بخار اتفاق می افتد. سرعت خشک شدن ثابت شدن از باطریق لایههای نازک اطراف ذرات حرکت می کند در این حاله پیوستگی بخار اتفاق می افتد. سرعت خشک شدن ثابت نیست و مرحله دوم خشک شدن مشخص هستند. توجیه منحنی خشک شدن از باط نزدیکی با پدیده انتقال حرارت و جرم دارد. قبل از خشک کردن، سطح قطعه کاملا از لایه ناز کی از آب پوشیده شده که بصورت آب غیر پیوندی است. با برقرار کردن تماس بین سطح قطعه و هوای خشک کنده تبخیر اتفاق می افتد. با در نظر گرفتن مقاومت در برابر انتقال جرم مشخص است که شرایط خارجی و لایه مرزی گاز، کننده سرعت خشک کردن را محدود گرفتن مقاومت در برابر انتقال جرم مشخص است که شرایط خارجی و لایه مرزی گاز، کننده سرعت خشک کردن را محدود گرفتن مقاومت در برابر انتقال جرم مشخص است که شرایط خارجی و لایه مرزی گاز، کننده سرعت خشک کردن را محدود می کند.



شکل ۵- مقایسه مقادیر مدل با مقادیر تجربی برای خشک شدن در ۳۵ درجه سانتی گراد



شکل ۶- مقایسه مقادیر مدل با مقادیر تجربی برای خشک شدن در ۵۵ درجه سانتی گراد



شکل ۲- مقایسه مقادیر مدل با مقادیر تجربی برای خشک شدن در ۲۵ درجه سانتی گراد

به همین دلیل در شروع فرآیند سرعت خشک شدن ثابت و با ادامه آن روندی کاهشی دارد. شکل ۸ نمودار سرعت خشک شدن (تبخیر) را نشان میدهد. این نمودار به صورت تجربی و در دمای ۳۵ درجه حاصل شد.



شکل ۸- تغییرات سرعت خشک شدن در دمای ۳۵ درجه

۲-۷- انقباض و تنش خشک کردن

مقدار کاهش حجم (انقباض) با استفاده از ترسیم نمودار حجم در برابر رطوبت برای یک نمونه در دمای ۳۵ درجه در شکل ۹ نشان داده شده است.



شکل ۹- نمودار حجم- رطوبت در درجه حرارت ۳۵ درجه

در شکلهای ۱۰ و ۱۱ مقدار انقباض خشک کردن و بردارهای کرنش، با مقایسه تصویر ابتدا و انتهای قطعه آورده شده است. اختلاف فاز در خشک شدن (بین سطح و عمق) سبب انقباض بیشتر سطح نسبت به عمق می شود به عبارت دیگر مدل در سطح به علت از دست دادن رطوبت تمایل به کوچک شدن دارد اما در عمق، مدل به دلیل از دست دادن رطوبت کمتر نسبت به سطح و حضور نیروهای موئینگی انقباض کمتری دارد و این اصلی ترین عامل برای ایجاد تنشهای کششی در سطح و وقوع ترک در طول فرآیند خشک شدن است و بایست با انتخاب شرایط محیطی مناسب و پارامترهای فرآیند، ایجاد ترک را کنترل نمود. شکل ۶ نمونهای از ترک ایجاد شده قطعه در درجه حرارت ۵۵ درجه سانتی گراد را نشان می دهد.



شکل ۱۰ - منطبق نمودن ۲ تصویر مربوط به ابتدا و انتهای فر آیند خشک کردن در دمای ۳۵ درجه



شکل ۱۱– ترسیم بردارهای کرنش به کمک شکل ۴

تفاوت تمایل در کوچک شدن سطح و عمق باعث ایجاد تنشهای کششی بزرگ در لبهها و سطح (در صورت زیاد بودن ارتفاع مدل تنشهای فشاری در عمق) می شود. در حقیقت، به عنوان درآمد حاصل از خشک کردن، تنشها به موازات توزیع غیریکنواخت رطوبت افزایش می یابد، در بعضی از لحظات به بیشترین مقدار خود می رسند. توزیع تنش بر اساس معیار ون مایزز برای قطعه در شکل ۲ آورده شده است. در این شکل تمرکز تنش در مرکز قطعه نمایش داده شده است که متناظر با ترکهایی است که در عمل برای قطعه در عمل برای قطعه در عمل برای قطعه در شکل برای قطعه در محل برای قطعه در حین خشک شدن روی می دهد.



شکل ۱۲- ایجاد ترک در مرکز قطعه (راست) و توزیع تنش (سمت چپ) در دمای ۵۵ درجه

۸- نتیجهگیری

در این تحقیق مدل سازی فرآیند خشک شدن سرامیکها با استفاده از قانون دارسی انجام گردید و نتیجه گرفته شد که عامل انتقال رطوبت از نظر فیزیکی گرادیان فشار منافذ است. توسط این مدلسازی میتوان به صورت تقریبی زمان و مکان وقوع ترک را روی قطعه سرامیکی و یا آجر طی خشک شدن آنها پیشبینی نمود و در راستای انتخاب پارامترهای مناسب فرآیند گام نهاد. از نتایج این تحقیق میتوان در بخش خشک شدن صنعت کاشی، سرامیک، لوازم پزشکی و ... در جهت انتخاب شکل و پارامترهای بهینه فرآیند خشک شدن محصولات به روش مهندسی معکوس استفاده نمود.

فشار (pa)	Р	گرمای ویژه (j/kg.k)		1
دما (k)	Т	ضريب نفوذ (m²/s)	D	
زمان (s)	t	مدول یانگ (pa)	E	
جابجایی (m)	u	چگالی (kg/m ²)	ρ	
ويسكوزيته	I	ضريب انتقال رطوبت (m/s)		ł
سرعت (m/s)	v	گرمای نهان تبخیر		1
(m ³) حجم	V	نرخ تبخیر رطوبت (m²/s)		i
رطوبت (kg/kg d.b)	V	عدد ناسلت		1

۹- علائم

مراجع

- [1] Sherwood, T. K, "Drying a solid", Industrial and Engineering, Vol. 111, 1929, pp. 12-16
- [2] Ceaglsk N. H, "Drying of granular solids", Industrial and Engineering, Vol. 29, No. 7, 1993, pp. 805-813
- [3] Hougen, O. A, "Limitations of diffusions model in drying", American Institute of chemical Engineering, pp. 183-209.
- [4] Whitaker S.; "Simultaneous heat, mass and momentum transfer in porous media", Journal of Advanced Heat Transfer, Vol.13, 1977, pp.119–203.
- [5] Whitaker S., "Heat and Mass transfer in granular porous media", Advances in Drying, Vol. 1,

1994, pp.23-61

- [6] Turner, I. W "The modeling of combined microwave and convective drying of a wet porous material", PhD Thesis, university of Queensland, 1991.
- [7] Coumans W. J., "Power law diffusion in drying processes". Ph.D. Thesis, University of Eindhoven, Nederland, 1987.
- [8] Katelaars A., "Drying deformable media: Kinetics shrinkage and stresses" Ph.D. Thesis, University of Eindhoven, Nederland, 1992.
- [9] Achanta S., Okos M. R., "Moisture transport in shrinking gels during saturated drying", AIChE Journal, Vol. 43, No 8, 1997, pp. 2112-2122
- [10] Zagrouba F., Mihoubi D., Bellagi A., "Kinetics and characteristic curve for convective and infrared conditions during drying of clay", Hungarian Journal of Industrial Chemistry, Vol. 30, No 2, 2002b, pp. 155-160
- [11] Mihoubi D., Zagrouba F., Vaxelaire J., "Transfer phenomena during the drying of a shrinkable product: Modeling and simulation", Drying Technology, Vol. 22, No 1-2, 2004, pp. 91-109
- [12] Chemkhi S., Zagrouba F. and Bellagi A., "Drying of ceramics: Modeling of the thermo-hydro elastic behavior and experiments", Industrial Ceramics, Vol. 25, No 3, 2005, pp. 149-156
- [13] Katekawa M. E., Silva M. A.; "A review of drying models including shrinkage effects", Journal of Drying Technology, Vol.24, No.1, 2006, pp.5-20.
- [14] Whitaker S., "Flow in porous media I: a theoretical derivation of Darcy's law", Journal of Transport Porous Media; Vol.1, No.1, 1986, pp.3–25.
- [15] Hasatani M., Itaya Y., "Drying induced strain and stress: a review", Journal of Drying Technology; Vol.14, No.5, 1996, pp.1011-1040.
- [۱۶] آرون اس. مجومدار راهنمای خشک کردن صنعتی، ترجمه سالم بعنونی، اهواز، انتشارات دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۰، ص ص ۱۵–۴۰
- [17] Thai Hong Vu, "Influence of pore size distribution on drying behavior of porous media by a continues model", Ph.D. Thesis, Vietnam, 1994
- [18] Berger A., "Drying of hygroscopic capillary porous solids, International", Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 16, pp. 293- 302
- [19] Chemkhi S., Zagrouba F., "Mathematical model for drying of highly shrinkable media", Journal

of Drying Technology, Vol.22, No.5, 2004, pp.1023-1039.

- [20] Porras F., A "Convection-Diffusion Model for the Convective Drying of a Shrinking Medium Composed of a Binary Liquid", Drying Technology, vol. 25, no7, 2007, pp. 1215-1227
- [21] S. Chemkhi and F. Zagrouba, "Development of a Darcy-flow model applied to simulate the drying of shrinking media", Brazilian Journal of Chemical Engineering, Vol. 25, No. 03, 2008, pp. 503 – 514.
- [22] George F., William G., "Essentials of multiphase flow and transport in porous media", John Wiley & Sons,2008
- [23] Mihoubi D., Bellagi A.; "Two-dimensional heat and mass transfer during drying of deformable media", Journal of Applied Mathematical Modeling; Vol.32, No.3, 2008, pp.303-314
- [24] Mihoubi D., Bellagi A.; "Stress generated during drying of saturated porous media", Journal of Transport Porous Media; Vol.80, No.3, 2009, pp.519-536.
- [۲۵] خلیل خلیلی، محسن باقریان، سید یوسف احمدی بروغنی، شبیه سازی خشک شدن سرامیکها به کمک اجزاء محدود و مقایسه با آزمایشات تجربی، فصلنامه سرامیک ایران، تابستان ۹۲.



واژهگزینی سرامیک با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی

به منظور بررسی واژههای مربوط به علم و صنعت سرامیک، کارگروه واژهگزینی سرامیک در سال ۱۳۹۰ با حضور کارشناسان انجمن سرامیک ایران و فرهنگستان زبان فارسی تشکیل گردید، که اعضای این کارگروه به شرح زیر تقسیم شدند:

- دکتر واهاک کاسپاری مارقوسیان دانشگاه علم و صنعت ایران
 - دکتر حسین سرپولکی- دانشگاه علم و صنعت ایران
 - دکتر مهران صولتی هشجین دانشگاه امیر کبیر
 - دکتر مسعود محبی- دانشگاه بین المللی امام خمینی
 - دکتر محمود ربیعی- دانشگاه بابل
 - مهندس مهران غفاری پژوهشگاه مواد و انرژی
 - خانم فخام زاده فرهنگستان زبان فارسی
 - آقای صباغی فرهنگستان زبان فارسی

هدف از تشکیل این کارگروه تصویب واژههای فارسی و استفاده از این واژگان در رسالههای دانشگاهی و مقالات بوده است. در این حوزه گروههای مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی بسپار، کارگروه خوردگی، کارگروه آهـن و فـولاد، جوشـکاری و آزمایشهای مخرب نیز فعالیت می کنند.

سرانجام با تشکیل ۲۲ جلسه مشترک کارگروه واژه گزینی مصوبات به شورای واژه گزینی معرفی گردیـد و نهایتـا پـس از چهـار جلسه پیاپی در تاریخ ۹۳/۲/۱ واژگان زیر به تصویب نهایی فرهنگستان رسیده است.

انجمن سرامیک ایران وظیفه خود میداند در راستای رواج واژگان ارائه شده در مجلات و مقالات، همایشها و سمینارها اقدام نماید. به همین جهت از کلیه متخصصان، دانشجویان، اساتید و کارشناسان علم و صنعت سرامیک ایران دعوت میشود در کاربرد و رواج واژگان سرامیک نهایت همکاری را مبذول فرمایند.

همچنین فایل pdf واژگان در سایت انجمن سرامیک ایران قابل دانلود میباشد.

واژگان مصوب:

واژهی بیگانه	معادل پیشنهادی	رديف
ceramic	سرامیک	١
advanced ceramic	سرامیک پیشرفته	1-1
engineering ceramic	سرامیک مهندسی	7-1
magnetic ceramic	مغناسراميک	۳-۱
structural ceramic	سرامیک سازهای	۴-۱
ceramic whiteware	سپيدافزارِ سراميکي	٢
fine ceramic	سرامیک ظریف	٣
ceramic process	فرايند ساخت سراميك	۴
ceramics	سرامیکشناسی	۵
electroceramic	الكتروسراميك	۶
optical ceramic	سرامیک اپتیکی	٧
china clay syn. kaolin	خاک چینی <i>مت.¹ کائولن</i>	٨
fireclay syn. fireclay refractory	ر <i>ُسِ</i> دیرگداز	٩
ball clay	سياەرئس	١٠
whiteware	سپيدافزار، سپيدينه))
alumina whiteware	سپیدینهی آلومینی	1-11
stoneware	سنگینه، داشخال	۱۳
chemical stoneware	سنگینهی شیمیایی /داشخال شیمیایی	1-17
earthenware	رئسينه	14
sanitary earthenware	رسینهی بهداشتی	1-14
vitreous china	چینی شیشهای، چینی زجاجی	18
vitreous china sanitaryware	چینی شیشهای بهداشتی، چینی زجاجی بهداشتی	1-18
slip	دوغاب	١٢
slip casting	ريختەگرى دوغابى	۱–۱۷
drain casting	رىختەگرى توخالى	۱۸
solid casting	رىختەگرى توپُر	١٩
pressure casting	ریخته گری فشاری	۲.
centrifugal casting	ريخته گری مرکز گريز	21

۱ مترادف

plastic forming	شكلدهي مومسان	77
deflocculation	لختەزدايى، روانسازى	۲۳
deflocculant	لختەزدا، روانساز	1-77
glaze	لعاب	74
glazing	لعابدهي	1-74
matt glaze	لعاب مات	7-74
opaque glaze	لعابِ کدر	۳-۲۴
raw glaze	لعاب خام	4-74
glaze firing	پخت لعاب	۵-۲۴
crackle glaze	لعابترك	8-74
on-glaze decoration	تزيين رولعابي	۲۵
in-glaze decoration	تزيين تولعابي	75
underglaze decoration	تزيين زيرلعابي	۲۷
enamel	لعاب، لعابفلز	۲۸
glass enamel	مینای شیشه	۸۲–۱
enamel firing	پخت ِ تزيين	7-77
frit ¹	فريت	79
frit ²	فريتسازى	٣.
fritted glaze	لعاب فريتشده	۳۱
biscuit	بيسكويت	٣٢
biscuit firing	پخت بيسكويت	1-77
furnace	كوره	٣٣
annealing furnace	کورہی تابکاری	۱-۳۳
electric furnace	کورہی برقی	۲-۳۳
glass furnace	کورہی شیشہ	۳-۳۳
tank furnace	کورهی محفظهای	۴–۳۳
box furnace	كورەي اتاقكى	۵–۳۳
kiln	کورهی پخت، پزاوه	٣۴
kiln furniture	پختاسباب	1-84
saggar (sagger)	جعبهی کوره	۳۵
saggar clay	رس جعبهی کوره	۱-۳۵
refractory	ديرگداز	375
refractoriness	دیرگدازی	1-78

refractory cement	سیمان دیرگداز، سیمان نسوز	۲–۳۶
refractory concrete	بتن دیرگداز، بتن نسوز	۳–۳۶
refractory ceramic	سرامیک دیرگداز	۴–۳۶
refractory oxide	اکسید دیرگداز	۵–۳۶
refractory sand	ماسەي دىرگداز	8–38
refractory lining	آستری دیرگداز، جدارهی دیرگداز	۷-۳۶
refractory coating	پوشش دیر <i>گد</i> از	۸-۳۶
castable refractory	دیرگداز ریختنی	१–٣۶
fused cast refractory	دیرگداز ذوبی- ریختگی	10-78
bulk volume	حجم کلی	٣٧
apparent volume	حجم ظاهری	۳۸
true volume	حجم واقعى	٣٩
true density	چگالی واقعی	۴.
theoretical density	چگالی نظری	۴۱
tap density	چگالی تقەای	۴۲
green density	چگالی خام	۴۳
green body	بدنهی خام	44
green strength	استحكام خام	۴۵
glass annealing	تاب کاریِ شیشه	۴۷
glass-ceramic	شیشه- سرامیک	۴۸
glass softening point	نقطهى نرمشوندگى شيشه	۴ 9
glass refining/ fining	حبابزدايي شيشه	۵۰
sheet glass	شیشهی جام	۵١
container glass	شیشهی ظرف	۵۲
glass container	ظرف شیشهای	۵۳
sodalime glass	شیشهی سدآهکی	۵۴
network former	شبكەساز	۵۵
network modifier	دگرگونساز شبکه	۵۶
bridging oxygen	اكسيژن پُلزن	۵۷
non-bridging oxygen	اكسيژن غيرپُلزن	۱-۵۲

راهنمای تهیهٔ مقاله

نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک با هدف گسترش دانش سرامیک به انتشار نتایج پژوهش های اساتید و محققان و صنعتگران این رشته اقدام مینماید.

موضوعات پذیرش مقاله شامل موارد ذیل است: مواد اولیه، کاشی، سیمان، شیشه و شیشه سرامیکها، چینی، لعاب و رنگ، دیرگداز، مدیریت راهبردی در صنعت سرامیک، نانوسرامیک، کامپوزیت، فرآیند و کنترل کیفیت سرامیکهای اکسیدی و غیر اکسیدی، بیوسرامیک، الکتروسرامیک و نیز موضوعات مرتبط به علم و مهندسی سرامیک

نویسندگان محترم خواهشمند است موارد زیر را رعایت فرمایند:

۱) مقاله لازم است شامل بخش های زیر باشد:

مقدمه یا مرور منابع مطالعاتی، فعالیتهای تجربی، نتایج و بحث، نتیجه گیری، مراجع

همچنین مشخصات کامل نویسندگان همراه با محل کار بدون ذکر القاب و عناوین به فارسی و انگلیسی، پست الکترونیکی نویسنده مسئول، چکیده و کلید واژه به فارسی و انگلیسی

* به منظور ترویج زبان فارسی، لازم بـه ذکر است کـه در نگارش مقالـه از لغـات مـصوب فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی اسـتفاده شـود. www.persianacademy.ir

۲) مقاله به صورت یک فایل word شامل متن مقاله همراه با کلیه جداول و شکلهما (فایـل اصـلی جـداول و شکلهما (TIF) بـه صـورت جداگانه نیز ارسال گردد)

(شکل ها با کیفیت حداقل ۳۰۰ dpi باشد)

در تهیه شکل ها و جداول به نکات زیر توجه گردد.

- زمینه جداول و شکل ها به رنگ سفید باشند.
- متن و اعداد داخل جداول و شکلها فارسی باشند.
 - شكل ها و نمودارها قاب و حاشيه نداشته باشند.

۳) نگارش مقاله با فرمت زیر تنظیم گردد:

کاغذ A4 با حاشیه ۲/۵ سانتیمتر از هر طرف و بالا و پایین، متن مقاله به صورت نرمال با قلم نازنین ۱۲، عنوان مقاله نازنین ۱۶ به صورت Bold، نام نویسندگان و محل کار نازنین ۱۴، فاصله خطوط با فاصله خط ۱/۵ (line space 1.5)، تعداد صفحات حدود ۱۰ صفحه ۴) مراجع در متن با شماره مربوط به خود مشخص شوند. متن مراجع و منابع به صورت کامل حاوی نـام نویسندگان، عنـوان و نـام مجلـه یـا کتاب و سال انتشار باشد.

مثال:

- K. A. Maskall and D. White, "Vitreous Enamelling", (Oxford: pregamon Press, 1986) - شيمي تجزيه پيشرفته، دكتر محمد ادريسي، ١٣٨١، انتشارات اميد مجد

مراجع فارسی و انگلیسی فونت صحیح داشته باشند.

۵) از به کار بردن نام و نشان شرکت یا موسسات به صورت طراحی در صفحات خودداری به عمل آید. در صورت لـزوم در قـسمت پایـانی مقاله به صورت تقدیر آورده شود.

۴) پس از تحویل کامل مقاله به نشریه حذف، افزودن و یا تغییر نام هیچ یک از نویسندگان امکان پذیر نیست.

ضمن تشکر از انتخاب این نشریه خواهشمند است با رعایت نکات ذکر شده همراه با مقاله "فرم تعهدنامه" که در سایت نشریه قابل دسترسی است توسط همه نویسندگان مقاله تکمیل و امضا گردیده و به سایت نشریه (www.ijcse.ir) ارسال گردد. مقالات به ترتیب دریافت در هیات تحریریه نشریه مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند.

هیات تحریریه نشریه تلاش دارد تا با بررسی دقیق علمی و در کوتاهترین زمان نسبت به بررسی مقالات ارسالی اقدام نماید.

A Comparative Study of Low Voltage SnO2- and ZnO-Based Varistor Properties

Mohammad Ali bahrevar¹, Mohammad Maleki Shahraki¹, Mohammad Sadegh Mirghafurian²

¹Research Materials and Energy, ²Pars Company

mabahrevar@gmail.com

Abstract: In the present work, the addition of CuO to the (Co, Cr, Nb)-doped SnO2 varistor systems for low voltage applications has been studied and compared with a typical ZnO-based formulation. The SEM micrographs exhibit a single phase microstructure having an average grain size of 10 μ m for SnO2- based varistors whereas the ZnO-based varistors show a multiphase structure with larger grains. The breakdown voltage, nonlinear coefficient, and leakage current are 0.9kV/cm, 35, 7 μ A, respectively for the SnO2 based varistors. A comparative study of the degradation phenomenon in the two systems indicates a superior behavior for the SnO2-based varistors.

Keywords: Varistor, Tin oxide, Zinc oxide, Low voltage, Nonlinear coefficient, Degradation.

The investigation of electrochemical behavior of Carbon/Nickel Oxide as an Electrode in Supercapacitors

Narjes Bagheria¹, Alireza Aghaeia¹, Mohammad Yeganeh Ghotbib², Ehsan Marzbanrada¹

¹Ceramic Division, Materials and Energy Research Center, P.O. Box 31787-316, Karaj, Iran

² Ceramic Engineering Department, Faculty of Engineering,

University of Malayer, Malayer, Iran

nbs1384@yahoo.com

Abstract: In this research, the electrochemical characteristics of electrodes consisting of activated carbon (AC) and NiO/AC composites were investigated. All experimental were done in a three- electrode system by means of cyclic voltammetry and galvanostatic charge/discharge in 1M KOH and specific capacity was calculated in the positive and negative potentials. The cyclic voltammetric of electrodes demonstrated that presence of NiO in NiO/AC composites increase the maximum applicablepotential from 0.2V/SSCE in carbon active to 0.5V/SSCE in composites. Also, it was not possible to use composites with high amount of carbon at low current density. The specific capacity of compositeswith 0.426 weightratio of AC/Ni is the best one in comparison to other compositions.

Keywords: Supercapacitor, Activated carbon, Carbon/Nickel Oxide composite.

Study of effective factors on microstructure and properties of gel cost NiO/SDC composite as an anodes application in solid oxide fuel cell

Shahrzad Oveisi¹, Zahra Khakpour²,

Mohammad Ali Faghihi Sani³, Mahmod Kazemzade Asiyabani⁴

¹Science and Research Branch Islamic Azad university, ²Materials and Energy Reserch Center ³Sharif University of Technology, ⁴Materials and Energy Reserch Center

sh.oveisi@yahoo.com

Abstract: The composite of Nickel Oxide-Samarium doped Ceria, NiO-SDC (Ce0.8sm0.2O1.9), is used as the solid oxide fuel cell anode. In this study, nanoparticles of NiO-SDC were synthesized through sol - gel combustion method using citric acid geling agent as a reducing agent (fuel) and metal nitrates as oxidants. The characteristics of the synthesized powder were analyzed through methods such as DTA/TG, XRD, BET and SEM. Then the porous parts (50:50 wt%) of NiO-SDC composite with open porosity of 64% were produced by gel-casting based on the help of agar gel. Agar was used due to non-toxicity and its ability in producing a strong gel. The composite was prepared as a stable suspension by combining NiO-SDC (50:50 wt%) in aqueous environment along with 3 wt% of DOLAPIX CE-64 as stabilizer and 2.5 wt% of agar. The rheological behavior of suspension was studied through changing the percentage of the solid and the concentration of the geling agent. The optimum amount of DOLAPIX CE-64 was determined based on deposition and zeta potential. The phase composition and microstructure of sintered powder samples was studied by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Moreover, the distribution and porosity of the parts were determined through Mercury Porosimetry method.

Keywords: Sol- gel combustion, NiO-SDC, Solid oxide fuel cell, gel-casting, Microstructure.

Tape casting and properties of PZT-PVDF composites

Reza Kaveh, Mohammad Masoud Mohebi, Maryam Kari, Saeid Baghshahi

Department of Materials, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

m.mohebi@eng.ikiu.ac.ir

Abstract: In the design of transducers that have both applications in actuators and sensors, piezoceramic-polymer composites have important key roles. In this research, PZT-PVDF composites with 0-3 connectivity and volume fraction of PZT 0.15-0.7 were fabricated by tape casting process.

The composites without sedimented ceramic particles were fabricated by increasing the suspension viscosity when an ultrasonic probe was used for dispersing PZT particles. Microstructure and characteristics of samples were studied by SEM, d_{33} meter and impedance analyzer respectively. SEM studies of composite dried at high drying rate showed homogenous dispersion of PZT particles in PVDF matrix and the microstructure those dried at lower drying rate was associated with texture segregation with ceramic rich areas. Piezoelectric charge coefficient measurements showed that increasing PZT content and the presence of texture segregation resulted in an increase in d_{33} . A maximum for d_{33} was found at a volume fraction of 0.7 PZT in the segregated composites. By increasing the volume fraction of PZT, the dielectric constant of the composites were increased. An optimum for piezoelectric voltage coefficient (g_{33}) and a maximum for figure of merit (FOM₃₃) was obtained in volume fractions of ceramic v=0.55 and v=0.7 respectively. **Keywords:** 0-3 piezocomposites, tape casting, PZT, PVDF.

Investigation of the formation mechanisms of Fe(Mg)O.Al₂O₃ spinel solid solution synthesized through co-precipitation method

Ali Baghaei¹, Sasan Otroj², Saeid Baghshahi¹, Mohamad Masoud Mohebi¹

¹Department of Materials Science and Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

² Department of Materials Engineering, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

a.baghaei88@yahoo.com

Abstract: In this research, formation mechanisms of Fe(Mg)O.Al₂O₃ solid solution synthesizing by co-precipitation method was investigated. To this aim, a mixed solution of corresponding amount of aluminum chloride hexahydrate (AlCl₃.6H₂O), iron (II) chloride tetrahydrate (FeCl₂.4H₂O) and magnesium chloride (MgCl₂) with Mg²⁺: Fe²⁺: Al³⁺ molar ratio of 1:1:2 in distilled water at 60 °C was prepared. Afterward, a gelatinous precipitate was formed with excess of NaOH solution at pH 9.5-10.5. The produced precipitate was dried at 110 °C for 24 h and characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, while its thermal behavior was studied by simultaneous thermal analysis (STA). In order to explain the thermal behavior, different samples were calcined at different temperatures in air atmosphere, and their phase compositions were characterized by X-ray diffraction (XRD) analysis. Moreover, morphologies of samples were evaluated by scanning electron microscope (SEM). Results revealed that in-situ spinel was formed via the reaction between MgO and γ -Al₂O₃ at a temperature of 800°C. The produced spinel create appropriate conditions for formation of Fe(Mg)O.Al₂O₃, and a solid solution based on Hercynite ((Fe,Mg)O.Al₂ O_4) was formed. In addition, the morphology of formed solid solution depended on the in-situ spinel, and it seems that solid solutions with column structure was formed via the evolution of the spinel, forming via the reaction between MgO and γ -Al₂O₃, and those with tabular or octahedral shapes was formed via the reaction between MgO and α -Al₂O₃.

Keywords: Hercynite, Formation mechanisms, Spinel, Co-Precipitation, Magnesium chloride.

An investigation of the effect of temperature on viscosity and electrical conductivity of a copper enamel

Alireza Mirhabibi, Alireza Sabalani, Hossein Ghassai

School of Metallurgy & Materials Engineering, Iran University of Science and Technology

ar_mirhabibi@iust.ac.ir

Abstract: The purpose of this study is the investigation of viscosity behavior and electrical conductivity of a copper enamel based on lead borosilicate. By using the dilatometeric measurements the characteristic temperatures of Tg (log η = 1012 Pa.s) and Ts (log η = 109.25 Pa.s) obtained for the enamel (glaze) were found 478.6 and 523.9 °C respectively. Hot stage microscopy observations shows half sphere condition of the enamel around 800°C which correspond to a viscosity of log η = 103.55 Pa.s. By using of these three obtained values and VFT equation, the dependency of viscosity verses temperature is investigated. Electrical conductivity of 10-8 Ω -1.cm-1 was calculated at 335°C for the enamel.

Keywords: Copper enamel, Viscosity, Electrical conductivity, Lead borosilicate.

Modeling drying process of saturated clay and drying shrinkages

Khalil Khalili, Seyed Yousef Ahmadi Brooghani, Mohsen Bagherian

University of Birjand

M.bagherian@gmail.com

Abstract: Shrinkage phenomenon of ceramic materials is a complicated phenomenon. The shrinkage is involved with simultaneous changes in temperature, pressure, and moisture during drying. The current work describes a finite element model developed to simultaneously take into consideration heat and mass transfer, momentum transfer, and strain to evaluate drying-induced stresses of clay. By employing these equations it is necessary to develop a model to describe the drying process of porous media and its associated effects including stress and shrinkage for each phase. In the first phase of drying the water movement is defined by Darcy's law, in which the water movement is due to pressure gradient. The equations of conservation of momentum, deformation and stress are calculated for each phase. Experimental tests were performed to determine the model parameters required in modeling. The model is solved by finite element and the results obtained were compared with the experimental drying curves. The experiments were performed at three different drying temperature levels, the results of which are reported. **Keywords:** Drying, Shrinkage, Crack, Young modulus, Conjugate heat & mass transfer.

Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering

Vol. 3, No. 1, 2014 ISSN: 2322-2352

Advisory Board:

Dr. A. Aghaiee **Research Materials and Energy** Dr. S. Baghshahi Materials Department, Engineering Faculty, Imam Khomeini International University Dr. S. Javadpoor Department of Materials Science and Engineering, University of Shiraz Dr. M. Rezvani Department of Materials Engineering, Faculty of Mechanical Engineering. University of Tabriz Dr. A. Simchi Department of Materials Science and Engineering, Sharif university of Technology Dr. T. Ebadzadeh **Research Materials and Energy** Prof. A. Ataiee Department of Metallurgy and Materials Engineering, Tehran University Dr. P. Alizadeh Department of Materials Science and Engineering, Tarbiat Modares University Dr. E. Ghasemi Institute for Color Science and Technology Eng. H. Ghassai Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology Dr. R. Naghizadeh Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology Dr. M.A. Hadian Department of Metallurgy and Materials Engineering, Tehran University Dr. A. Youssefi Pare Tayous Research Institute

Iranian Journal of

Ceramic Science & Engineering

Vol. 3, No. 1, 2014 ISSN: 2322-2352

Published by: Iranian Ceramic Society (ICerS)

Editor in Charge:

Prof. V. K. Marghussian

Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Editor in Chief:

Dr. H. Sarpoolaky

Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

Editorial Board:

Prof. M. A. Bahrevar Materials and Energy Research Center Prof. A. Beitollahi Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology Prof. F. GolestaniFard Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology Prof. J. JavadPour Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology Prof. A. Kianvash Department of Materials Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz Prof. F. MoztarZadeh Department of Mining and Metallurgy and Petroleum, Amir Kabir University of Technology Dr. B. Eftekhari Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology Dr. M. A. Faghihi-Sani Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology Dr. A. Nemati Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology Dr. M. Solati Department of Mining and Metallurgy and Petroleum, Amir Kabir University of Technology Dr. E. TaheriNassaj Department of Materials Science and Engineering, Tarbiat Modares University Adress: ICerS Office, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran

Adress: ICerS Office, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran P.O.Box: 16845-111

Tel.: +9821-77899399 Fax.: +9821-77899399 E-mail: jcse@ICerS.org www.ijcse.ir Formatted & Graphic by: Tamam Tarh, 021- 77209228